

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5819069号
(P5819069)

(45) 発行日 平成27年11月18日 (2015.11.18)

(24) 登録日 平成27年10月9日 (2015.10.9)

(51) Int.Cl.

F I

H05B 33/12 (2006.01)

H05B 33/12 C

H01L 51/50 (2006.01)

H05B 33/14 A

H05B 33/10 (2006.01)

H05B 33/12 B

G09F 9/30 (2006.01)

H05B 33/22 B

H01L 27/32 (2006.01)

H05B 33/22 D

請求項の数 9 (全 69 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2011-9853 (P2011-9853)
 (22) 出願日 平成23年1月20日 (2011.1.20)
 (65) 公開番号 特開2012-151033 (P2012-151033A)
 (43) 公開日 平成24年8月9日 (2012.8.9)
 審査請求日 平成26年1月9日 (2014.1.9)

(73) 特許権者 514188173
 株式会社 J O L E D
 東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
 (74) 代理人 110001357
 特許業務法人つばさ国際特許事務所
 (72) 発明者 松海 達也
 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株
 式会社内

審査官 素川 慎司

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機EL表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板に、青色の第1有機EL素子およびその他の色の第2有機EL素子の各々ごとに設けられた第1電極と、

前記第1電極上に設けられると共に、正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する複数の正孔注入・輸送層、有機発光層および電子注入および電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層を含む有機層と、

前記有機層上に設けられた上部電極とを備え、

前記有機層は、前記第1有機EL素子および第2有機EL素子の各々ごとに設けられた正孔注入・輸送層および前記第2有機EL素子用の正孔注入・輸送層上に設けられた第2有機発光層からなる個別層と、前記第2有機発光層および前記第1有機EL素子用の正孔注入・輸送層の全面に設けられた青色の第1有機発光層および前記第1有機発光層上の全面に設けられた電子注入および電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層とからなる共通層とに分けられ、

前記共通層の膜厚は前記個別層の膜厚よりも厚い

有機EL表示装置。

【請求項2】

前記有機層は、前記第1有機EL素子および第2有機EL素子の各々ごとに設けられた前記正孔注入・輸送層と、前記正孔注入・輸送層上に前記第1有機EL素子および第2有機EL素子ごとに設けられた第1有機発光層および第2有機発光層と、前記第1有機発光

10

20

層および前記第 2 有機発光層上に設けられた電子注入および電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層とからなる、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【請求項 3】

前記有機層の膜厚は 150 nm 以上 500 nm 以下である、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【請求項 4】

前記共通層の膜厚は 100 nm 以上 250 nm 以下である、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【請求項 5】

前記共通層の膜厚 (Dw) および前記個別層の膜厚 (De) は数式 1 で示される関係を有する、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

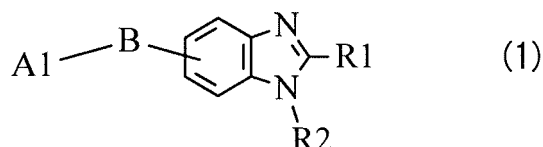
(数 1)

$$Dw > De \times 0.1 \dots \dots \dots (1)$$

【請求項 6】

前記電子注入・輸送層に用いられる含窒素複素環式化合物は、式 (1) で表わされる化合物である、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【化 1】

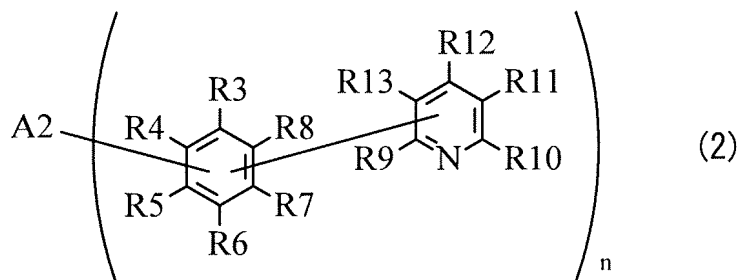


(A1 は水素原子あるいはハロゲン原子、炭素数 1 ~ 20 個のアルキル基、3 ~ 40 個の芳香族環が縮合した多環芳香族炭化水素基を有する炭素数 6 ~ 60 個の炭化水素基または含窒素複素環基あるいはそれらの誘導体である。B は単結合、2 価の芳香族環基あるいはその誘導体である。R1, 2 は各々独立して水素原子あるいはハロゲン原子、炭素数 1 ~ 20 個のアルキル基、炭素数 6 ~ 60 個の芳香族炭化水素基、含窒素複素環基または炭素数 1 ~ 20 個のアルコキシ基あるいはそれらの誘導体である。)

【請求項 7】

前記電子注入・輸送層に用いられる含窒素複素環式化合物は、式 (2) で表わされる化合物である、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【化 2】

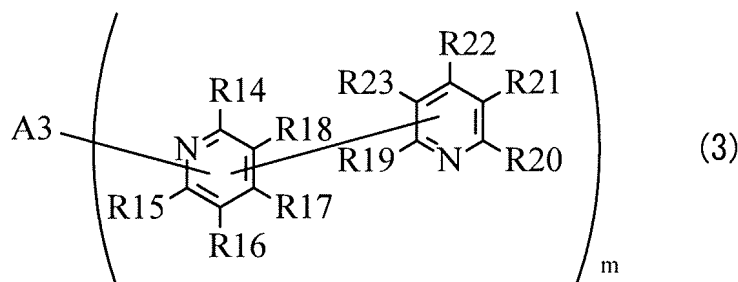


(A2 は芳香族環が 2 ないし 5 個縮合した n 価の基である。R3 ~ R8 は各々独立して水素原子あるいはハロゲン原子、A2 または R9 ~ R13 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。R9 ~ R13 は各々独立して水素原子、ハロゲン原子または R3 ~ 8 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。n は 2 以上の整数であり、n 個のピリジルフェニル基は同一でもよく、異なってもよい。)

【請求項 8】

前記電子注入・輸送層に用いられる含窒素複素環式化合物は、式 (3) で表わされる化合物である、請求項 1 に記載の有機 EL 表示装置。

【化 3】



(3)

(A 3 は芳香族環が 2 ないし 5 個縮合した m 個の基である。 R 1 4 ~ R 1 8 は各々独立して水素原子あるいはハロゲン原子、 A 3 または R 1 9 ~ R 2 3 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。 R 1 9 ~ R 2 3 は各々独立して水素原子、ハロゲン原子または R 1 4 ~ 1 8 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。 m は 2 以上の整数であり、 m 個のピリジル基は同一でもよく、異なってもよい。)

【請求項 9】

前記その他の色の第 2 有機 E L 素子は、赤色有機 E L 素子、緑色有機 E L 素子または白色有機 E L 素子のうちの少なくとも 1 種である、請求項 1 に記載の有機 E L 表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【 0 0 0 1 】

本発明は、有機エレクトロルミネセンス (E L ; Electro Luminescence) 現象を利用して発光する有機 E L 表示装置に関する。

【背景技術】

【 0 0 0 2 】

情報通信産業の発達が加速するにつれて、高度な性能を有する表示素子が要求されている。その中で、次世代表示素子として注目されている有機 E L 素子は自発発光型表示素子として視野角が広くてコントラストが優秀なだけでなく応答時間が速いという長所がある。

【 0 0 0 3 】

有機 E L 素子を形成する発光層等に用いられる材料は、低分子材料と高分子材料に大別される。一般に、低分子材料の方がより高い発光効率、長寿命を示すことが知られており、特に青色の性能は高いとされる。

【 0 0 0 4 】

また、その有機膜は低分子材料では真空蒸着法等の乾式法 (蒸着法) 、高分子材料ではスピンコーティング方式、インクジェット方式またはノズルコート方式等の湿式法 (塗付法) により成膜されている。

【 0 0 0 5 】

真空蒸着法は、有機薄膜の形成材料を溶媒に溶解させる必要がなく、成膜後に溶媒を除去する工程が不要という利点がある。但し、真空蒸着法はメタルマスクによる塗り分けが難しく、特に大型のパネルの作製における設備製造コストが高いため、大画面基板への適用が難しく、量産にも難があるなどの欠点を有していた。そこで表示画面の大面积化が比較的容易なインクジェット方式やノズルコート方式が注目されている。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、インクジェット方式やノズルコート方式において用いられる高分子材料の中で、特に青色の発光材料は発光輝度および寿命特性が低く実用的ではないため、青色発光層の塗付法によるパターンニングは困難とされていた。

【 0 0 0 7 】

そこで例えば特許文献 1 , 2 において、インクジェット法などの塗付法で形成された赤色発光層および緑色発光層の上部に、塗布法では特性が不十分な青色発光層以降を共通層

10

20

30

40

50

として真空蒸着法で形成した表示装置が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0008】

【特許文献1】特許4062352号公報（特開2007-073532号公報）

【特許文献2】特許3899566号公報（特開平10-153967号公報）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかしながら、特許文献1、2に挙げた有機EL表示装置では、パネル面内において輝度むらや色むらが生じるという問題があった。これは有機EL素子ごとの発光効率の差や色度のばらつきによる。微小共振器構造を備えた有機EL表示装置では、微小共振器の特性上、画素電極および対向電極に挟まれた発光層等を含む有機層の膜厚を厳密に制御する必要がある。一般に、塗付法を用いた成膜方法では成膜後に溶媒を除去する乾燥処理や加熱処理が必要なため膜厚の制御が困難であった。具体的には、蒸着法を用いた場合と比較して数倍～10倍程度の膜厚ずれが生じる。このため、塗布工程や周辺工程の見直しや改善、デバイス自体の構造の改良が求められてきたが、装置が複雑化することや、ディスプレイの電気特性を落とさざるを得ないことから、新たな改善方法が求められていた。

【0010】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、素子間の発光効率の差および色度のずれを低減することが可能な有機EL表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明による有機EL表示装置は、基板に、青色の第1有機EL素子およびその他の色の第2有機EL素子の各々ごとに設けられた第1電極と、下部電極上に設けられると共に、正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する複数の正孔注入・輸送層、有機発光層および電子注入および電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層を含む有機層と、有機層上に設けられた上部電極とを備えたものであり、有機層は、第1有機EL素子および第2有機EL素子の各々ごとに設けられた正孔注入・輸送層および第2有機EL素子用の正孔注入・輸送層上に設けられた第2有機発光層からなる個別層と、第2有機発光層および第1有機EL素子用の正孔注入・輸送層の全面に設けられた青色の第1有機発光層および第1有機発光層上の全面に設けられた電子注入および電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層とからなる共通層とに分けられ、共通層の膜厚は個別層の膜厚よりも厚い。

【0014】

本発明の有機EL表示装置では、共通層の膜厚を塗付法により形成した個別層の膜厚よりも厚くすることにより、各有機EL素子の膜厚のばらつきが低減される。

【発明の効果】

【0015】

本発明の有機EL表示装置によれば、例えば、蒸着法により形成する共通層の膜厚が、例えば、塗付法により形成する個別層の膜厚よりも厚くなるようにしたので、有機EL素子間の膜厚のばらつきが低減される。これにより、有機EL素子間の発光効率の差および色度のずれを抑えることが可能となる。即ち、有機EL素子を複数備えた有機EL表示装置における輝度むらおよび色むらが低減される。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る有機EL表示装置の構成を表す図である。

【図2】図1に示した画素駆動回路の一例を表す図である。

【図3】図1に示した表示領域の構成を表す断面図である。

【図4】図1に示した有機EL表示装置の製造方法の流れを表す図である。

【図 5】図 4 に示した製造方法を工程順に表す断面図である。

【図 6】図 5 に続く工程を表す断面図である。

【図 7】図 6 に続く工程を表す断面図である。

【図 8】本発明の第 2 の実施の形態に係る有機 E L 表示装置の構成を表す断面図である。

【図 9】図 8 に示した有機 E L 表示装置の製造方法の流れを表す図である。

【図 10】上記実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。

【図 11】上記実施の形態の表示装置の適用例 1 の外観を表す斜視図である。

【図 12】(A) は適用例 2 の表側から見た外観を表す斜視図であり、(B) は裏側から見た外観を表す斜視図である。

【図 13】適用例 3 の外観を表す斜視図である。

10

【図 14】適用例 4 の外観を表す斜視図である。

【図 15】(A) は適用例 5 の開いた状態の正面図、(B) はその側面図、(C) は閉じた状態の正面図、(D) は左側面図、(E) は右側面図、(F) は上面図、(G) は下面図である。

【図 16】実施例および比較例における色度のばらつきを表す特性図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 7 】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して以下の順に詳細に説明する。

1 . 第 1 の実施の形態

(青色発光層を共通層として全面に形成した有機 E L 表示装置)

20

2 . 第 2 の実施の形態

(青色発光層を青色有機 E L 素子上にのみ形成した有機 E L 表示装置)

【 0 0 1 8 】

(第 1 の実施の形態)

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る有機 E L 表示装置の構成を表すものである。この有機 E L 表示装置は、有機 E L テレビジョン装置などとして用いられるものであり、例えば、基板 1 1 の上に、表示領域 1 1 0 として、後述する複数の赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B がマトリクス状に配置されたものである。表示領域 1 1 0 の周辺には、映像表示用のドライバである信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 が設けられている。

30

【 0 0 1 9 】

表示領域 1 1 0 内には画素駆動回路 1 4 0 が設けられている。図 2 は、画素駆動回路 1 4 0 の一例を表したものである。画素駆動回路 1 4 0 は、後述する下部電極 1 4 の下層に形成されたアクティブ型の駆動回路である。すなわち、この画素駆動回路 1 4 0 は、駆動トランジスタ T r 1 および書き込みトランジスタ T r 2 と、これらトランジスタ T r 1 , T r 2 の間のキャパシタ (保持容量) C s と、第 1 の電源ライン (V c c) および第 2 の電源ライン (G N D) の間において駆動トランジスタ T r 1 に直列に接続された赤色有機 E L 素子 1 0 R (または緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B) とを有する。駆動トランジスタ T r 1 および書き込みトランジスタ T r 2 は、一般的な薄膜トランジスタ (T F T (Thin Film Transistor)) により構成され、その構成は例えば逆スタガ構造 (いわゆるボトムゲート型) でもよいしスタガ構造 (トップゲート型) でもよく特に限定されない。

40

【 0 0 2 0 】

画素駆動回路 1 4 0 において、列方向には信号線 1 2 0 A が複数配置され、行方向には走査線 1 3 0 A が複数配置されている。各信号線 1 2 0 A と各走査線 1 3 0 A との交差点が、赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G , 青色有機 E L 素子 1 0 B のいずれか一つ (サブピクセル) に対応している。各信号線 1 2 0 A は、信号線駆動回路 1 2 0 に接続され、この信号線駆動回路 1 2 0 から信号線 1 2 0 A を介して書き込みトランジスタ T r 2 のソース電極に画像信号が供給されるようになっている。各走査線 1 3 0 A は走査線駆動回路 1 3 0 に接続され、この走査線駆動回路 1 3 0 から走査線 1 3 0 A を介して

50

書き込みトランジスタTr 2のゲート電極に走査信号が順次供給されるようになっている。

【0021】

また、表示領域110には、赤色の光を発生する赤色有機EL素子（第2有機EL素子）10Rと、緑色の光を発生する緑色有機EL素子（第2有機EL素子）10Gと、青色の光を発生する青色有機EL素子（第1有機EL素子）10Bとが、順に全体としてマトリクス状に配置されている。なお、隣り合う赤色有機EL素子10R，緑色有機EL素子10G，青色有機EL素子10Bの組み合わせが一つの画素（ピクセル）を構成している。

【0022】

図3は図1に示した表示領域110の断面構成を表したものである。赤色有機EL素子10R，緑色有機EL素子10G，青色有機EL素子10Bは、それぞれ、基板11の側から、上述した画素駆動回路140の駆動トランジスタTr 1および平坦化絶縁膜（図示せず）を間にして、陽極としての下部電極14、隔壁15、後述する発光層16Cを含む有機層16および陰極としての上部電極17がこの順に積層された構成を有している。

【0023】

このような赤色有機EL素子10R，緑色有機EL素子10G，青色有機EL素子10Bは、保護層30により被覆され、更にこの保護層30上に熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂などの接着層（図示せず）を間にしてガラスなどよりなる封止用基板40が全面にわたって貼り合わされることにより封止されている。

【0024】

基板11は、その一主面側に赤色有機EL素子10R，緑色有機EL素子10G，青色有機EL素子10Bが配列形成される支持体であって、公知のものであってよく、例えば、石英、ガラス、シリコン、金属箔、もしくは樹脂製のフィルムやシートなどが用いられる。この中でも石英やガラスが好ましく、樹脂製の場合には、その材質としてポリメチルメタクリレート（PMMA）に代表されるメタクリル樹脂類、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリブチレンナフタレート（PBN）などのポリエステル類、もしくはポリカーボネート樹脂などが挙げられるが、透水性や透ガス性を抑える積層構造、表面処理を行うことが必要である。

【0025】

下部電極14は、基板11上に、赤色有機EL素子10R，緑色有機EL素子10G，青色有機EL素子10Bの各々ごとに設けられている。下部電極14は、例えば、積層方向の厚み（以下、単に厚みと言う）が10nm以上1000nm以下であり、クロム（Cr），金（Au），白金（Pt），ニッケル（Ni），銅（Cu），タングステン（W）あるいは銀（Ag）などの金属元素の単体または合金により形成されている。また、下部電極14は、これらの金属元素の単体または合金よりなる金属膜と、インジウムとスズの酸化物（ITO）、InZnO（インジウム亜鉛オキシド）、酸化亜鉛（ZnO）とアルミニウム（Al）との合金などの透明導電膜との積層構造を有していてもよい。なお、下部電極14が陽極として使われる場合には、下部電極14は正孔注入性の高い材料により構成されていることが望ましい。但し、アルミニウム（Al）合金のように、表面の酸化皮膜の存在や、仕事関数が大きくないことによる正孔注入障壁が問題となる材料においても、適切な正孔注入層16Aを設けることによって下部電極14として使用することが可能である。また、発光層16Cにおいて発生した光を基板11とは反対側の後述する上部電極17から取り出す、いわゆるトップエミッション型の場合には、下部電極14は光反射性に優れた導電性材料をミラーとして用いる。この際の下部電極14の反射率は40%以上が望ましい。

【0026】

隔壁15は、下部電極14と上部電極17との絶縁性を確保すると共に発光領域を所望の形状にするためのものである。更に、後述する製造工程においてインクジェットまたはノズルコート方式等による塗布を行う際の隔壁としての機能も有している。隔壁15は、

10

20

30

40

50

例えば、 SiO_2 等の無機絶縁材料よりなる下部隔壁15Aの上に、ポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール、ポジ型感光性ポリイミドなどの感光性樹脂よりなる上部隔壁15Bを有している。隔壁15には、発光領域に対応して開口が設けられている。なお、有機層16ないし上部電極17は、開口だけでなく隔壁15の上にも設けられていてもよいが、発光が生じるのは隔壁15の開口だけである。

【0027】

赤色有機EL素子10Rの有機層16は、例えば、下部電極14の側から順に、正孔注入層16AR、正孔輸送層16BR、赤色発光層16CR、青色発光層16CB、電子輸送層16Dおよび電子注入層16Eを積層した構成を有する。緑色有機EL素子10Gの有機層16は、例えば、下部電極14の側から順に、正孔注入層16AG、正孔輸送層16BG、緑色発光層16CG、青色発光層16CB、電子輸送層16Dおよび電子注入層16Eを積層した構成を有する。青色有機EL素子10Bの有機層16は、例えば、下部電極14の側から順に、正孔注入層16AB、正孔輸送層16BB、青色発光層16CB、電子輸送層16Dおよび電子注入層16Eを積層した構成を有する。ここで、有機EL素子10R、10G、10Bを構成する層のうち各色の素子にのみに形成されている層、即ち、正孔注入層16AR、16AG、16AB、正孔輸送層16BR、16BG、16BB、赤色発光層16CR、緑色発光層16CGを個別層とする。また、各色の有機EL素子の全面に設けられている層、即ち、青色発光層16CB、電子輸送層16Dおよび電子注入層16Eはそれぞれ、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10Gおよび青色有機EL素子10Bの全ての素子に共通する共通層とする。

【0028】

正孔注入層16AR、16AG、16ABは、各発光層16C（赤色発光層16CR、緑色発光層16CG、青色発光層16CB）への正孔注入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するためのバッファ層であり、下部電極14の上に赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bの各々ごとに設けられている。

【0029】

正孔注入層16AR、16AG、16ABの厚みは例えば5nm～100nmであることが好ましく、より好ましくは8nm～50nmである。正孔注入層16AR、16AG、16ABの構成材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフェニレンビニレン、ポリチエニレンビニレン、ポリキノリン、ポリキノキサリンおよびそれらの誘導体、芳香族アミン構造を主鎖又は側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン（銅フタロシアニン等）、カーボンなどが挙げられる。

【0030】

正孔注入層16AR、16AG、16ABに用いられる材料が高分子材料である場合には、その高分子材料の重量平均分子量（Mw）は1万～30万の範囲であればよく、特に5000～20万程度が好ましい。また、2000～1万程度のオリゴマーを用いてもよいが、Mwが5000未満では正孔輸送層以後の層を形成する際に、正孔注入層が溶解してしまう虞がある。また30万を超えると材料がゲル化し、成膜が困難になる虞がある。

【0031】

正孔注入層16AR、16AG、16ABの構成材料として使用される典型的な導電性高分子としては、例えばポリアニリン、オリゴアニリンおよびポリ（3，4-エチレンジオキシチオフェン）（PEDOT）などのポリジオキシチオフェンが挙げられる。その他、エイチ・シー・スタルク製Nafion（商標）で市販されているポリマー、または商品名Liquion（商標）で溶解形態で市販されているポリマーや、日産化学製エルソース（商標）や、綜研化学製導電性ポリマーベラゾール（商標）などがある。

【0032】

赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10Gの正孔輸送層16BR、16BGは、赤色発光層16CR、緑色発光層16CGへの正孔輸送効率を高めるためのものである

。正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G は、正孔注入層 1 6 A R , 1 6 A G の上に赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G の各々ごとに設けられている。

【 0 0 3 3 】

正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G の厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば 1 0 n m ~ 2 0 0 n m であることが好ましく、さらに好ましくは 1 5 n m ~ 1 5 0 n m である。正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を構成する高分子材料としては、有機溶媒に可溶な発光材料、例えば、ポリビニルカルバゾール、ポリフルオレン、ポリアニリン、ポリシランまたはそれらの誘導体、側鎖または主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールなどを用いることができる。

【 0 0 3 4 】

正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G に用いられる材料が高分子材料である場合には、その重量平均分子量 (M w) は 5 万 ~ 3 0 万であることが好ましく、特に、 1 0 万 ~ 2 0 万であることが好ましい。 M w が 5 万未満では、発光層 1 6 C を形成するとき、高分子材料中の低分子成分が脱落し、正孔注入層 1 6 A , 正孔輸送層 1 6 B にドットが生じるため、有機 E L 素子の初期性能が低下したり、素子の劣化を引き起こすおそれがある。一方、 3 0 万を越えると、材料がゲル化するため、成膜が困難になるおそれがある。なお、重量平均分子量 (M w) は、テトラヒドロフランを溶媒として、ゲル浸透クロマトグラフィー (G P C ; Gel Permeation Chromatography) により、ポリスチレン換算の重量平均分子量を求めた値である。

【 0 0 3 5 】

赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G では、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり発光する。赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C G の厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば 1 0 n m ~ 2 0 0 n m であることが好ましく、さらに好ましくは 1 5 n m ~ 1 5 0 n m である。赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C G は高分子 (発光) 材料に低分子材料が添加された混合材料により構成されている。ここで低分子材料とは、モノマーまたはこのモノマーを 2 ~ 1 0 個結合したオリゴマーとし、 1 万以下の重量平均分子量を有するものが好ましい。なお、重量平均分子量が上記範囲を超えた低分子材料を必ずしも除外するものではない。

【 0 0 3 6 】

赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G は、詳細は後述するが、例えばインクジェット等の塗付法により形成する。その際、高分子材料および低分子材料を例えばトルエン、キシレン、アニソール、シクロヘキサノン、メシチレン (1 , 3 , 5 - トリメチルベンゼン) 、ブサイドクメン (1 , 2 , 4 - トリメチルベンゼン) 、ジハイドロベンゾフラン、 1 , 2 , 3 , 4 - テトラメチルベンゼン、テトラリン、シクロヘキシルベンゼン、 1 - メチルナフタレン、 p - アニシルアルコール、ジメチルナフタレン、 3 - メチルピフェニル、 4 - メチルピフェニル、 3 - イソプロピルピフェニル、モノイソプロピルナフタレンなどの有機溶媒に少なくとも 1 種類以上使って溶解し、この混合溶液を用いて形成する。

【 0 0 3 7 】

赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G を構成する高分子材料としては、例えばポリフルオレン系高分子誘導体や、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリチオフェン誘導体等の発光性高分子が挙げられる。特に本実施の形態では、一重項励起子から発光する高分子発光層として、赤色発光層 1 6 C R に American Dye Source 社製の商品名 A D S 1 1 1 R E (商標 ; 式 (1 - 1)) 、緑色発光層 1 6 C G に同社製の商品名 A D S 1 0 9 G E (商標 ; 式 (1 - 2)) が挙げられる。なお、ここで用いられる高分子材料は共役系高分子だけに限らず、ペンダント形の非共役系高分子および色素混合型の非共役系高分子も含み、近年開発がすすめられている中心にコアの分子を配し、デンドロンと呼ばれる側鎖から構成されるデンドリマー型の高分子発光材料であってもよい。また、高分子材料に含まれる置換基は限定されず、式 (1 - 1) , 式 (1 - 2) に示した主骨格に対して必要に応じて電子輸送性および / または正孔輸送性を有する置換基を含んでいてもよい。更に、発光部位に関しては、一重項励起

10

20

30

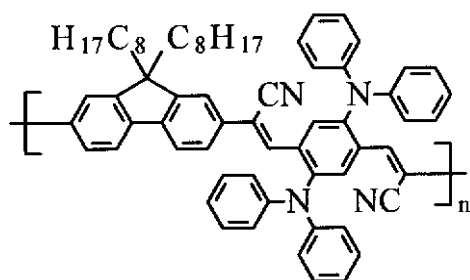
40

50

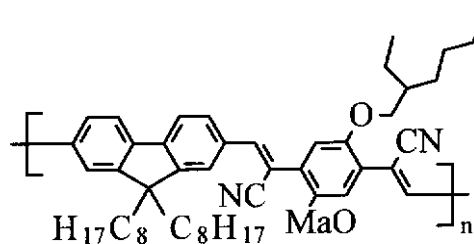
子から発光するもの、三重項励起子から発光するものおよびこの両者から発光するものがあるが、本実施の形態の発光層 16 C はいずれの発光部位を含んでいてもよい。

【 0 0 3 8 】

【 化 1 】



(1-1)



(1-2)

10

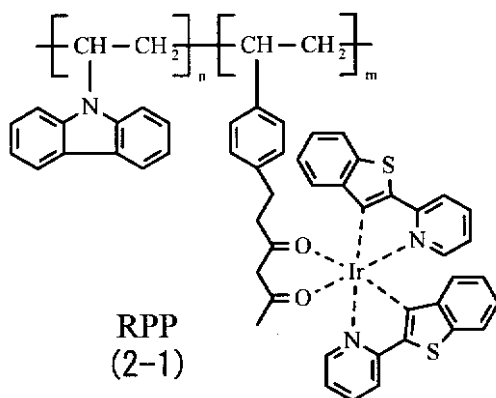
【 0 0 3 9 】

また、上記以外の発光ユニットとしては、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルプタジエン、テトラフェニルプタジエン、クマリンオキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビススチリル、ピラジン、シクロペンタジエン、キノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯体、イミン、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン等の芳香族炭化水素、または複素環式化合物が挙げられる。更に、三重項励起状態を伴う発光ユニットを用いることができる。三重項励起状態を伴う発光ユニットとしては、イリジウム金属錯体等の金属錯体を含む化合物が多いが、金属錯体の含有も含めこの限りではない。三重項励起状態から発光する高分子発光材料の具体例としては、赤色りん光発光材料として R P P (式 (2 - 1))、緑色りん光発光材料として G P P (式 (2 - 2)) 等が挙げられる。

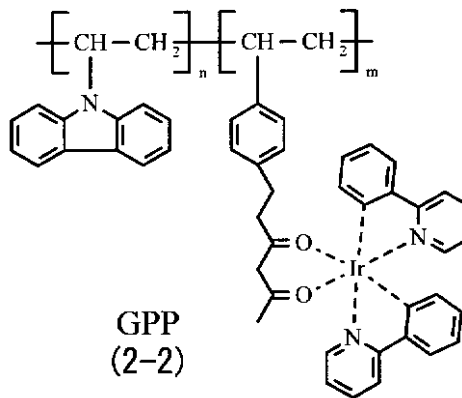
20

【 0 0 4 0 】

【 化 2 】



RPP
(2-1)



GPP
(2-2)

30

40

【 0 0 4 1 】

また、赤色発光層 16 C R および緑色発光層 16 C G を構成する高分子材料には低分子材料を添加することが好ましい。これにより、電子注入・輸送層 16 D から赤色発光層 16 C R および緑色発光層 16 C G への正孔および電子の注入効率が向上する。以下にその原理を説明する。

【 0 0 4 2 】

高分子材料のみから構成される赤色発光層 16 C R、緑色発光層 16 C G の上部に共通層として低分子材料からなる青色発光層 16 C B を形成しており、赤色発光層 16 C R、

50

緑色発光層 1 6 C G のエネルギー準位と、青色発光層 1 6 C B のエネルギー準位との差は大きい。このため、青色発光層 1 6 C B と赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G 各々との間の正孔または電子の注入効率は非常に低く、前述のように、本来の高分子材料からなる発光層が有する特性を十分に得ることができないという問題があった。本実施の形態では、この正孔または電子の注入特性を向上させるために、赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C G が有するエネルギー準位と、青色発光層 1 6 C B が有するエネルギー準位との差を小さくする低分子材料（モノマーまたはオリゴマー）を赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C G に添加するものである。ここでは、赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C R の最高占有分子軌道（Highest Occupied Molecular Orbital ; H O M O ）準位および最低非占有分子軌道（Lowest Unoccupied Molecular Orbital ; L U M O ）準位と、青色発光層 1 6 C B の H O M O （最高占有分子軌道）準位および最低非占有分子軌道（L U M O ）準位と赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G に添加する低分子材料の H O M O （最高占有分子軌道）準位および最低非占有分子軌道（L U M O ）準位との関係を考慮する。具体的な添加する低分子材料としては、赤色発光層 1 6 C R または緑色発光層 1 6 C G のそれぞれの L U M O より深い値を有すると共に、青色発光層 1 6 C B の L U M O より浅い値を有し、かつ、赤色発光層 1 6 C R または緑色発光層 1 6 C G のそれぞれの H O M O より深い値を有すると共に、青色発光層の H O M O より浅い値を有する化合物を選択する。

10

【 0 0 4 3 】

また、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G に添加する低分子材料は、低分子化合物が同じ反応または類似の反応を連鎖的に繰り返すことにより生じた高分子量の重合体または縮合体の分子からなる化合物以外のものであって、分子量が実質的に単一であるものを指す。また、上記低分子材料は加熱による分子間の新たな化学結合は生じず、単分子で存在する。このような低分子材料の重量平均分子量（Mw）は 1 万以下であることが好ましい。更に、高分子材料 / 低分子材料の分子量比が 1 0 以上であることが好ましい。これは分子量の大きい、例えば 5 万以上の材料に比べてある程度小さい分子量の材料のほうが多様な特性を有し、正孔または電子の移動度やバンドギャップあるいは溶媒への溶解度などを調整しやすいためである。高分子材料：低分子材料の混合比率が 1 0 : 1 未満では、低分子材料の添加による効果が低くなるためである。また、この混合比率が 1 : 2 を超える場合には、発光材料としての高分子材料が有する特性が得られにくくなるためである。

20

30

【 0 0 4 4 】

上述のように、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G へ低分子材料を添加することにより、正孔および電子のキャリアバランスを調整することがより簡易になる。これにより、後述する低分子材料からなる青色発光層 1 6 C B を形成することによって起こる、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G への電子注入性の低下および正孔輸送性の低下が抑制される。即ち、赤色有機 E L 素子 1 0 R および緑色有機 E L 素子 1 0 G の発光効率および寿命の低下、駆動電圧の上昇および発光色度の変化が抑制される。

【 0 0 4 5 】

このような低分子材料としては、正孔輸送性を有する、例えばベンジン、スチリルアミン、トリフェニルアミン、ポルフィリン、トリフェニレン、アザトリフェニレン、テトラシアノキノジメタン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ポリアリーラルカン、フェニレンジアミン、アリーラルアミン、オキサゾール、アントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベンあるいはこれらの誘導体、または、ポリシラン系化合物、ビニルカルバゾール系化合物、チオフェン系化合物あるいはアニリン系化合物等の複素環式共役系のモノマーあるいはオリゴマーを用いることができる。

40

【 0 0 4 6 】

さらに具体的な材料としては、 α -ナフチルフェニルフェニレンジアミン、ポルフィリン、金属テトラフェニルポルフィリン、金属ナフトロシアニン、ヘキサシアノアザトリフェニレン、7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン（TCNQ）、7,7,8,8-テトラ

50

シアノ - 2, 3, 5, 6 - テトラフルオロキノジメタン (F₄ - TCNQ)、テトラシアノ 4, 4, 4 - トリス (3 - メチルフェニルフェニルアミノ) トリフェニルアミン、N、N、N'、N' - テトラキス (p - トリル) p - フェニレンジアミン、N、N、N'、N' - テトラフェニル - 4, 4' - ジアミノビフェニル、N - フェニルカルバゾール、4 - ジ - p - トリルアミノスチルベン、ポリ (パラフェニレンビニレン)、ポリ (チオフェンビニレン)、ポリ (2, 2' - チエニルピロール) などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

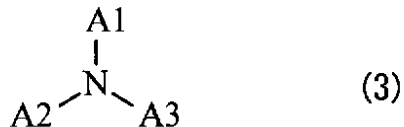
【 0 0 4 7 】

さらに好ましくは、下記の式 (3) ~ 式 (5) で表わされる低分子材料が挙げられる。

【 0 0 4 8 】

10

【 化 3 】

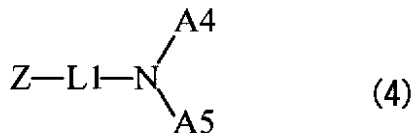


(A 1 ~ A 3 は芳香族炭化水素基、複素環基またはそれらの誘導体である。)

【 0 0 4 9 】

【 化 4 】

20

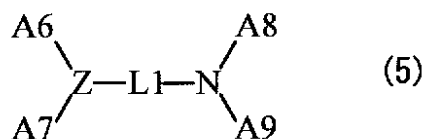


(Z は含窒素炭化水素基あるいはその誘導体である。 L 1 は 2 価の芳香族環基が 1 ないし 4 個結合した基、具体的には 1 ~ 4 個の芳香族環が連結した 2 価の基、またはその誘導体である。 A 4 および A 5 は、芳香族炭化水素基あるいは芳香族複素環基、またはその誘導体である。但し、A 4 および A 5 は互いに結合して環状構造を形成してもよい。)

【 0 0 5 0 】

30

【 化 5 】



(L 2 は 2 価の芳香族環基が 2 ないし 6 個結合した基である。具体的には 2 ~ 6 個の芳香族環が連結した 2 価の基、またはその誘導体である。 A 6 ~ A 9 は、芳香族炭化水素基あるいは複素環基、またはその誘導体が 1 ~ 10 個結合した基である。)

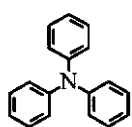
【 0 0 5 1 】

40

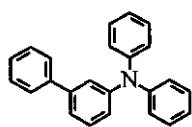
式 (3) に示した化合物の具体例としては、以下の式 (3 - 1) ~ 式 (3 - 48) などの化合物が挙げられる。

【 0 0 5 2 】

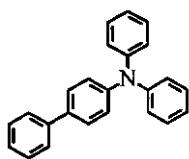
【化 6】



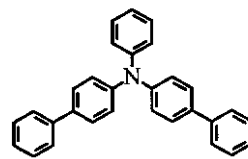
(3-1)



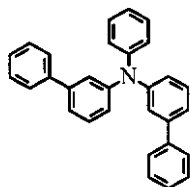
(3-2)



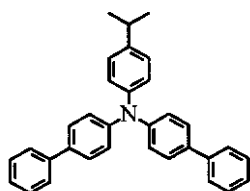
(3-3)



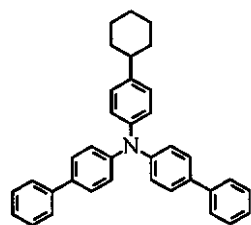
(3-4)



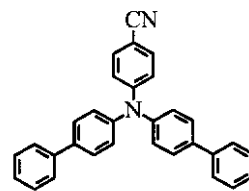
(3-5)



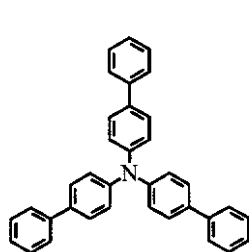
(3-6)



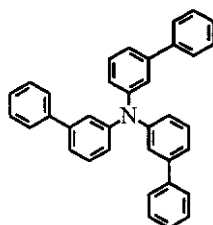
(3-7)



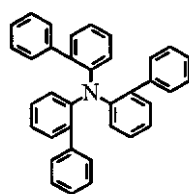
(3-8)



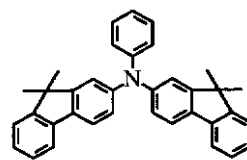
(3-9)



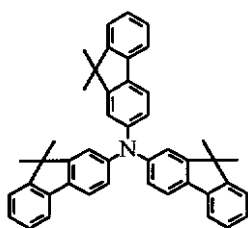
(3-10)



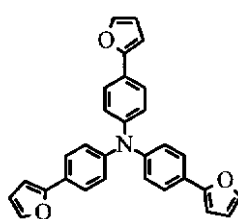
(3-11)



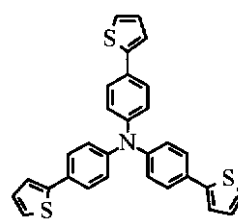
(3-12)



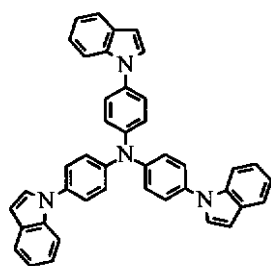
(3-13)



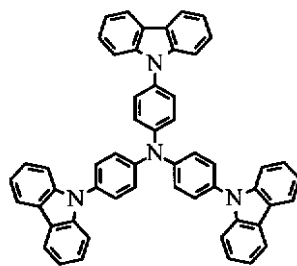
(3-14)



(3-15)



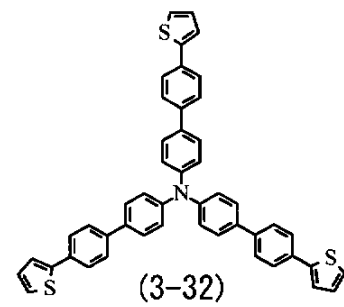
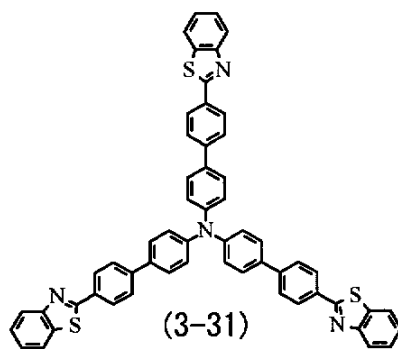
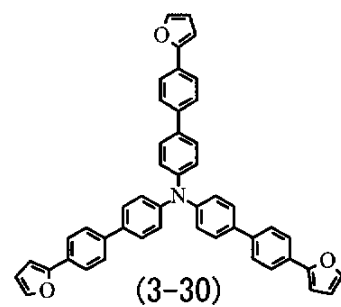
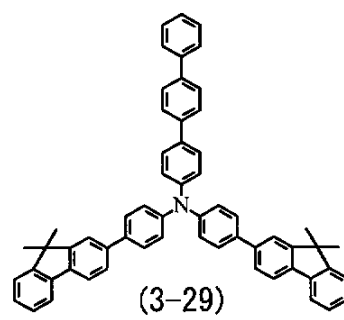
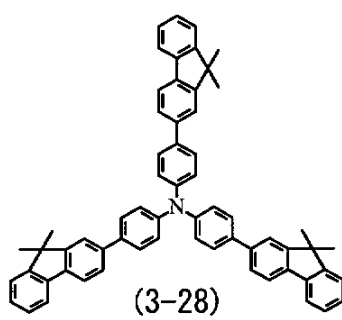
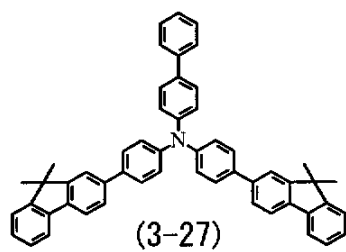
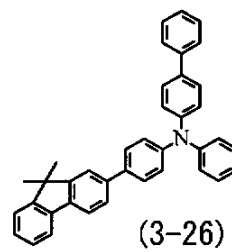
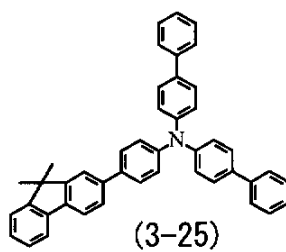
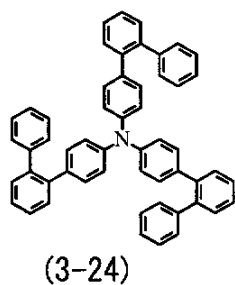
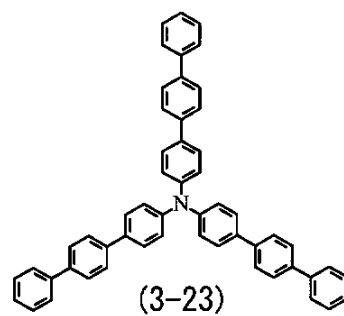
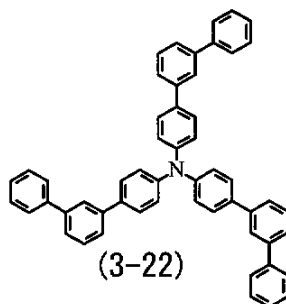
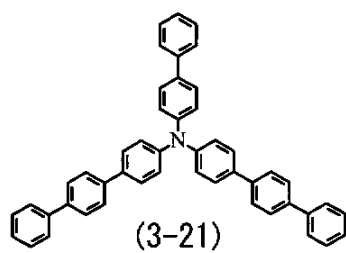
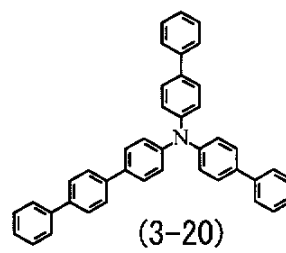
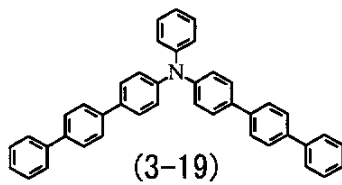
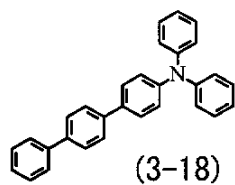
(3-16)



(3-17)

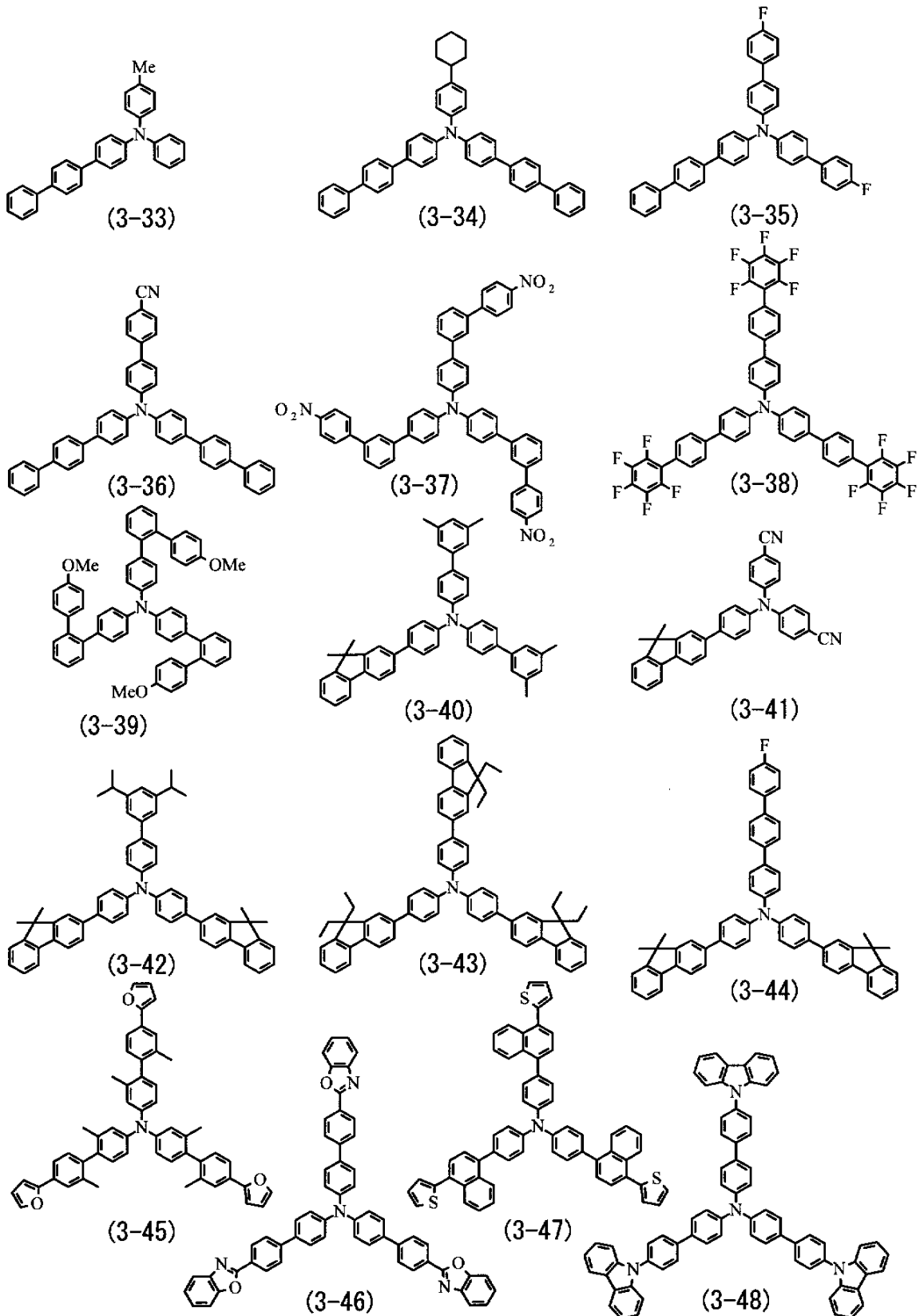
【 0 0 5 3 】

【化 7】



【 0 0 5 4 】

【化 8】

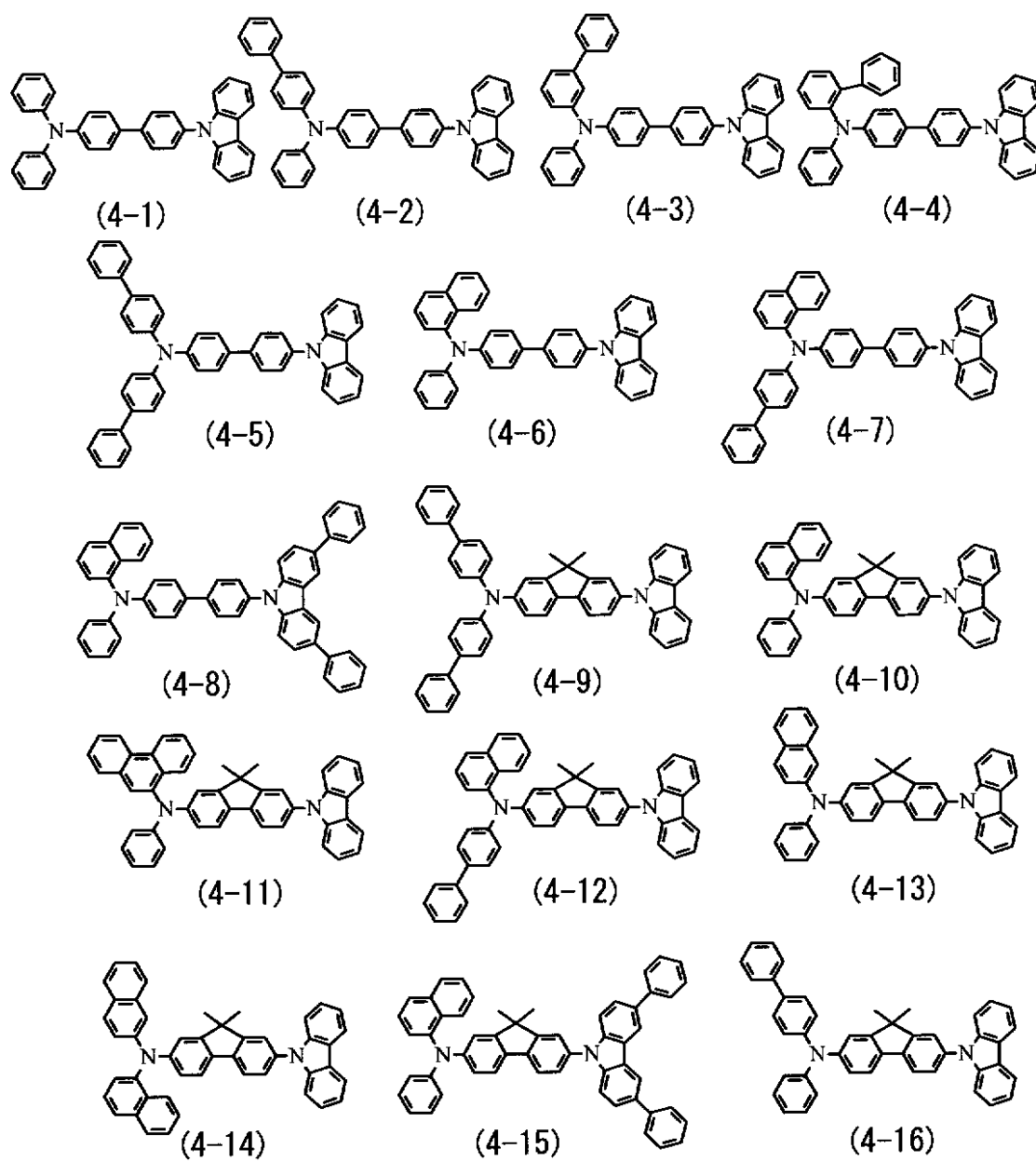


【 0 0 5 5 】

式(4)に示した化合物の具体例としては、以下の式(4-1)~式(4-69)などの化合物が挙げられる。なお、ここでL1に結合する含窒素炭化水素基として、例えばカルバゾール基やインドール基を有する化合物を挙げたがこれに限らない。例えばイミダゾール基を用いてもよい。

【 0 0 5 6 】

【 化 9 】



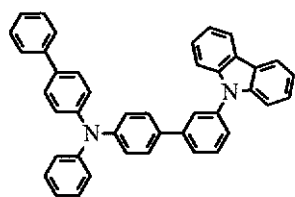
10

20

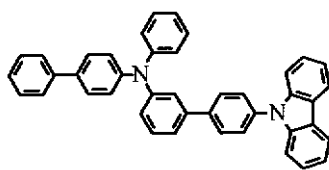
30

【 0 0 5 7 】

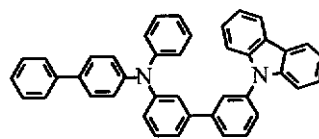
【化 1 0】



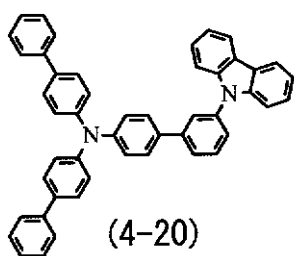
(4-17)



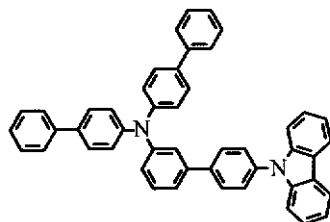
(4-18)



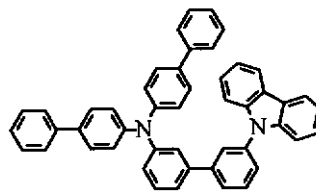
(4-19)



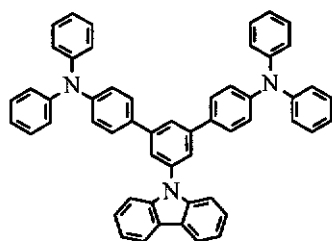
(4-20)



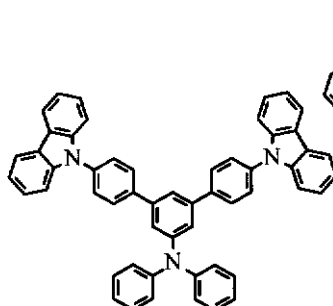
(4-21)



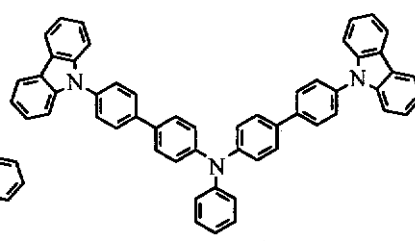
(4-22)



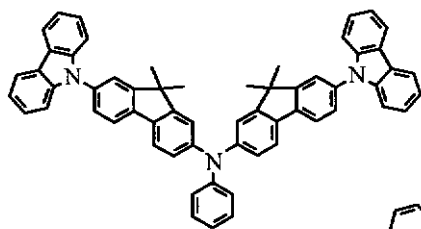
(4-23)



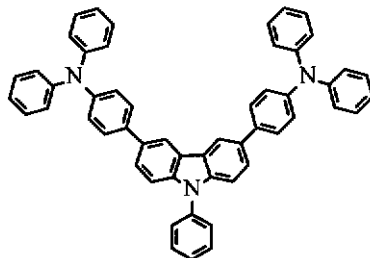
(4-24)



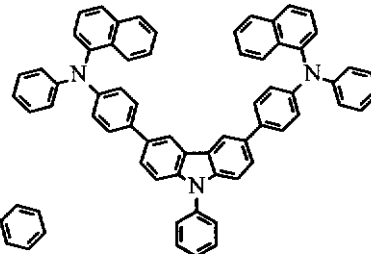
(4-25)



(4-26)



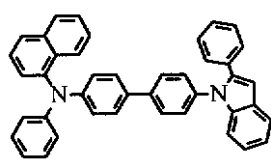
(4-27)



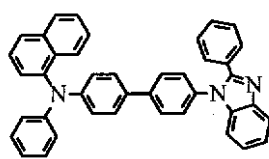
(4-28)

【 0 0 5 8】

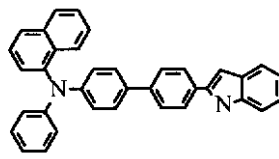
【化 1 1】



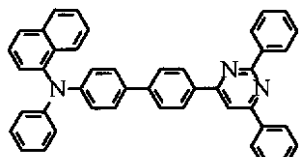
(4-29)



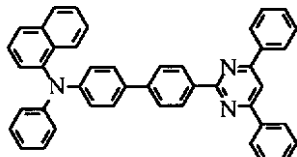
(4-30)



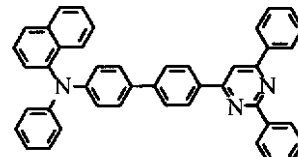
(4-31)



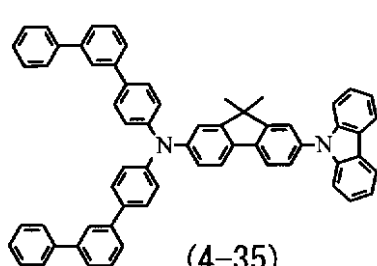
(4-32)



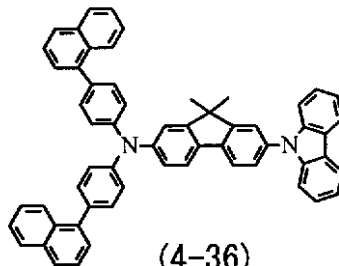
(4-33)



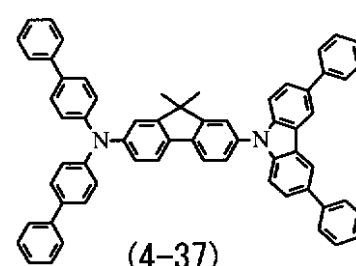
(4-34)



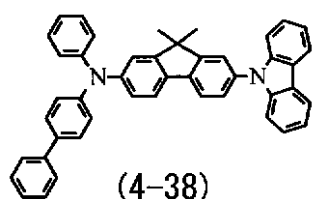
(4-35)



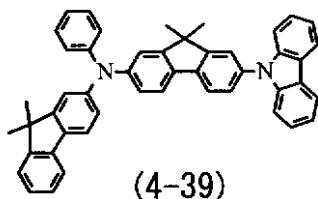
(4-36)



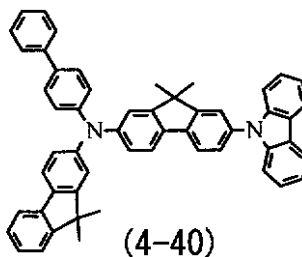
(4-37)



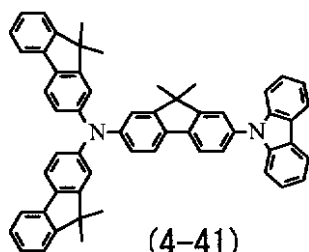
(4-38)



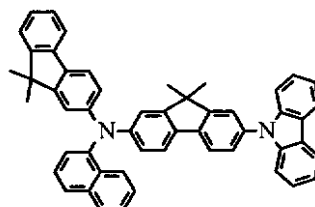
(4-39)



(4-40)



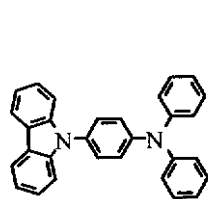
(4-41)



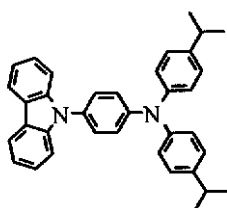
(4-42)

【 0 0 5 9 】

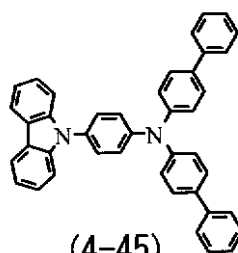
【化 1 2】



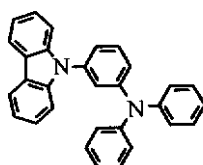
(4-43)



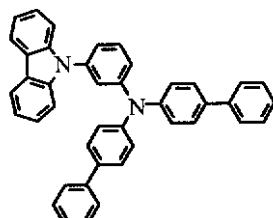
(4-44)



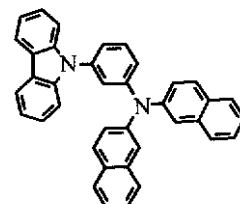
(4-45)



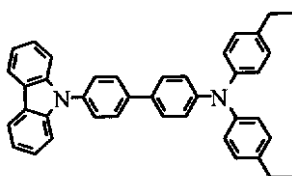
(4-46)



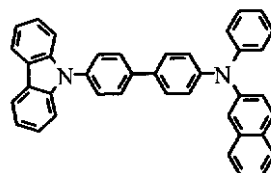
(4-47)



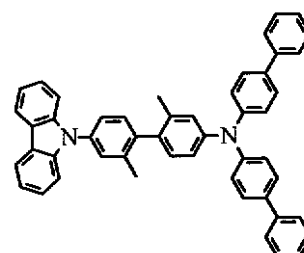
(4-48)



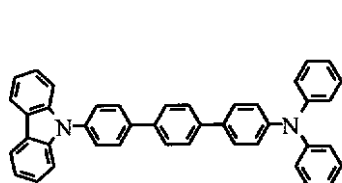
(4-49)



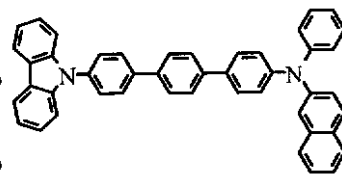
(4-50)



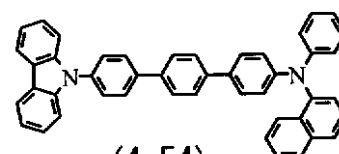
(4-51)



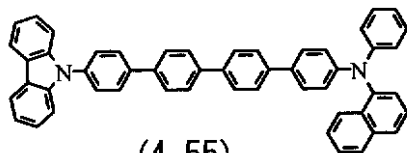
(4-52)



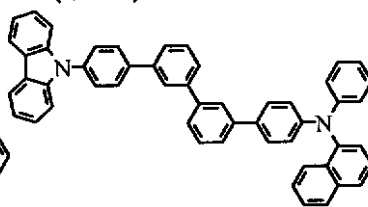
(4-53)



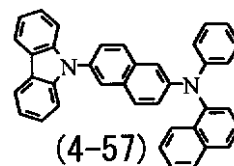
(4-54)



(4-55)



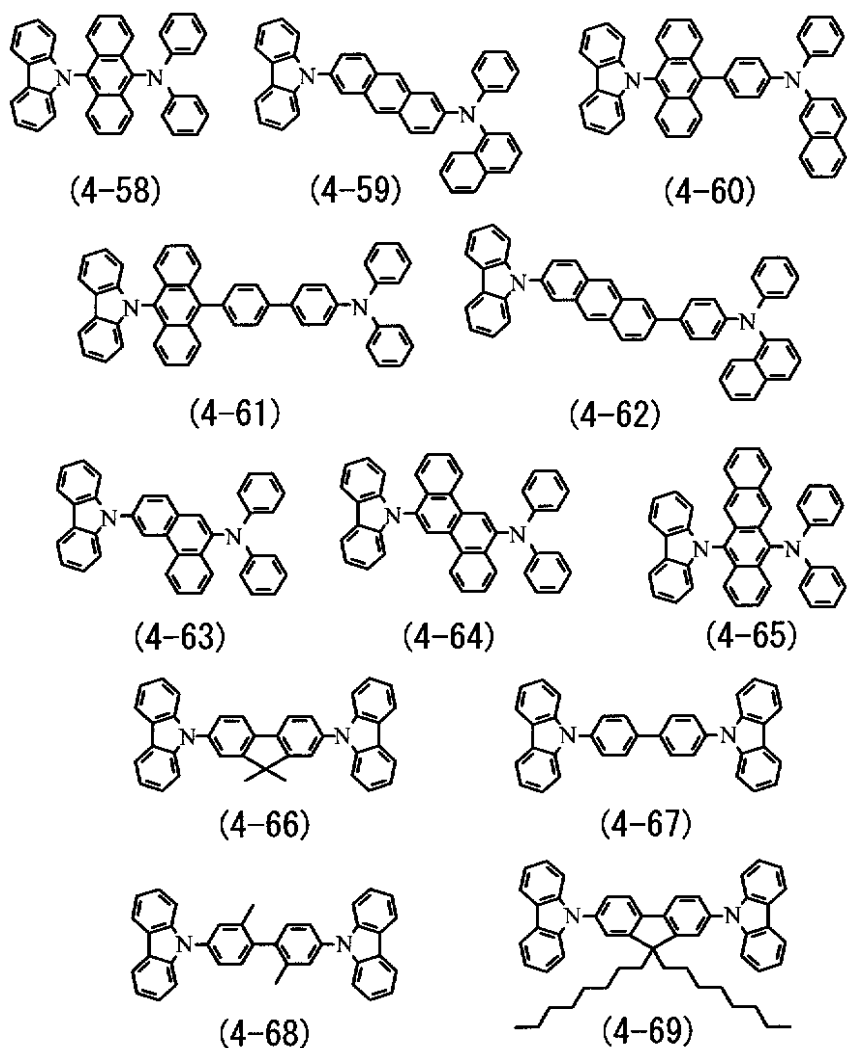
(4-56)



(4-57)

【 0 0 6 0 】

【化 1 3】



10

20

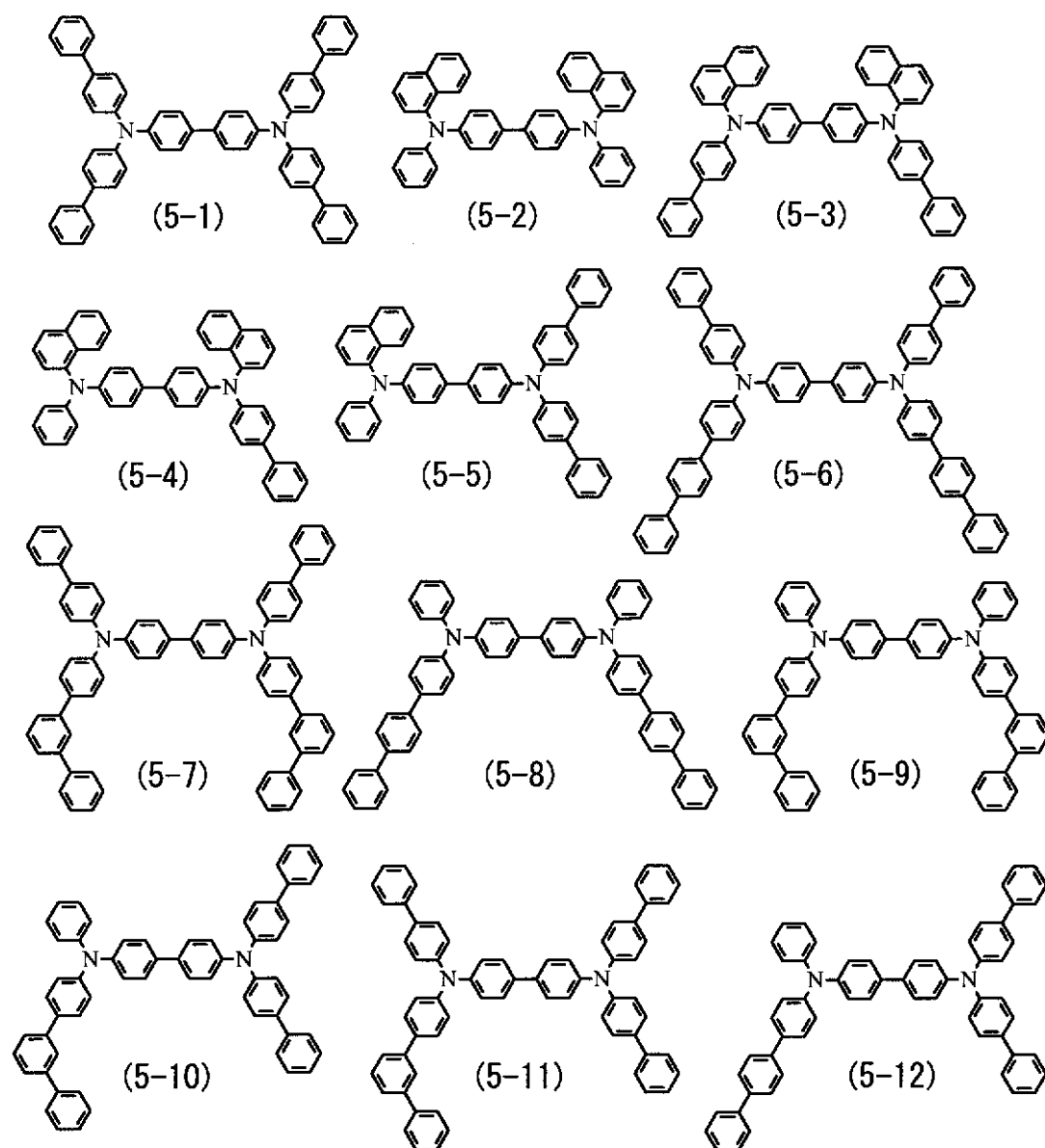
30

【 0 0 6 1】

式(5)に示した化合物の具体例としては、以下の式(5-1)~式(5-45)などの化合物が挙げられる。

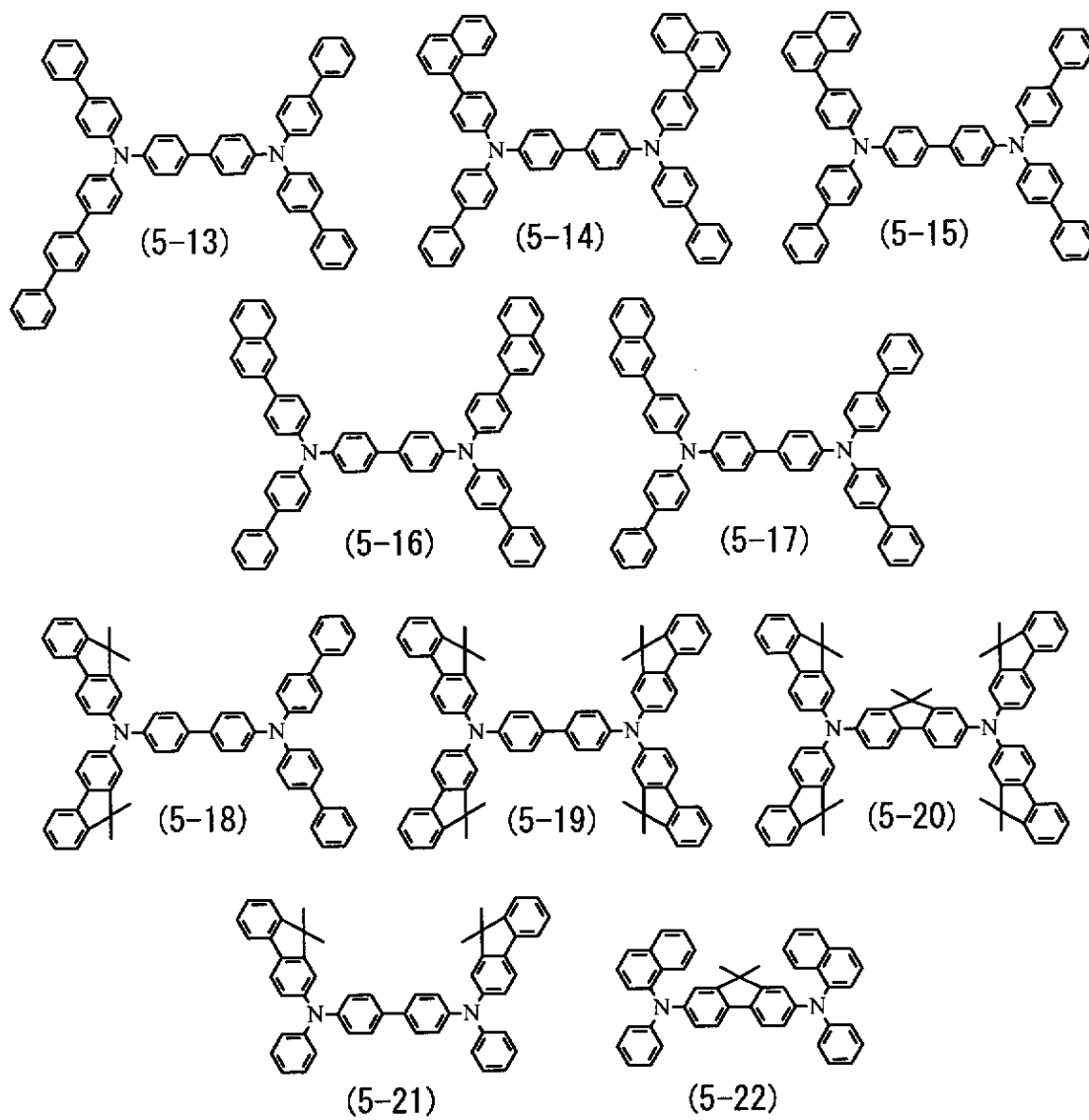
【 0 0 6 2】

【化 1 4】



【 0 0 6 3 】

【化 1 5】



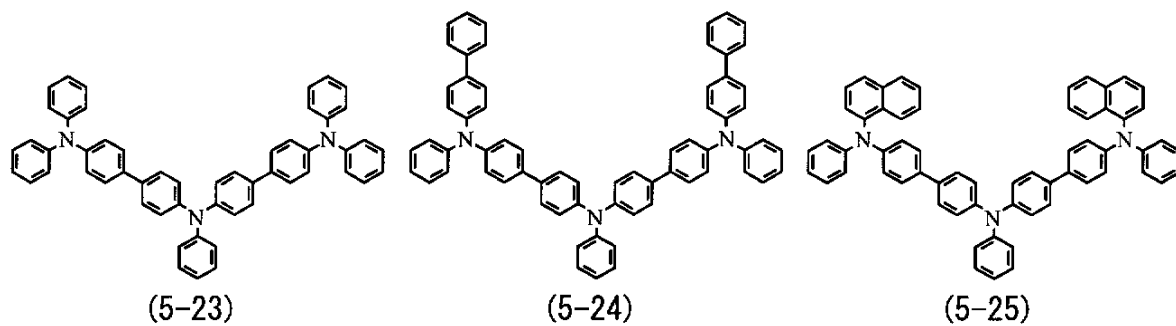
10

20

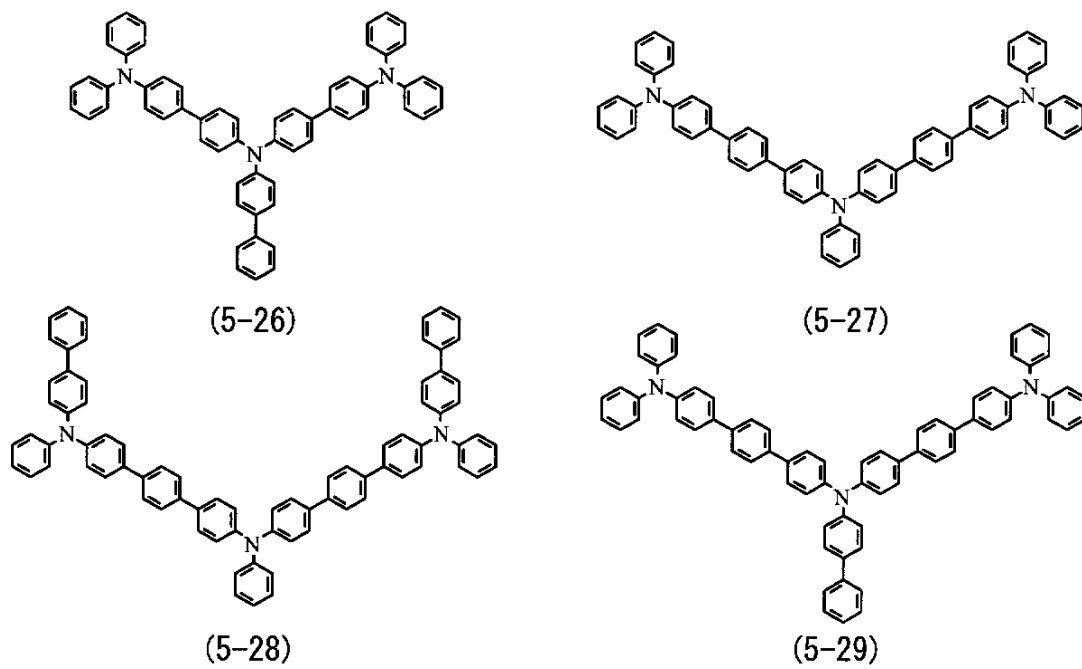
30

【 0 0 6 4】

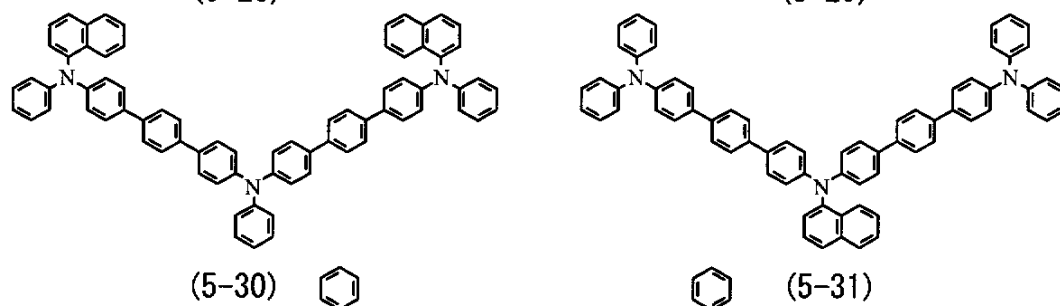
【化 1 6】



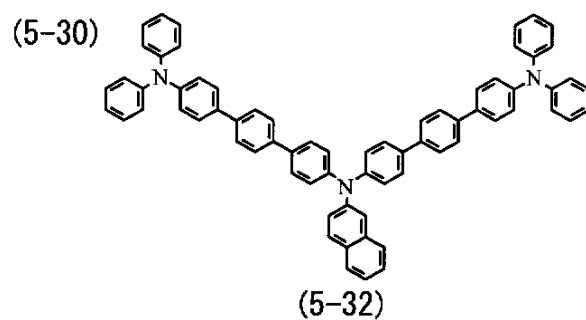
10



20



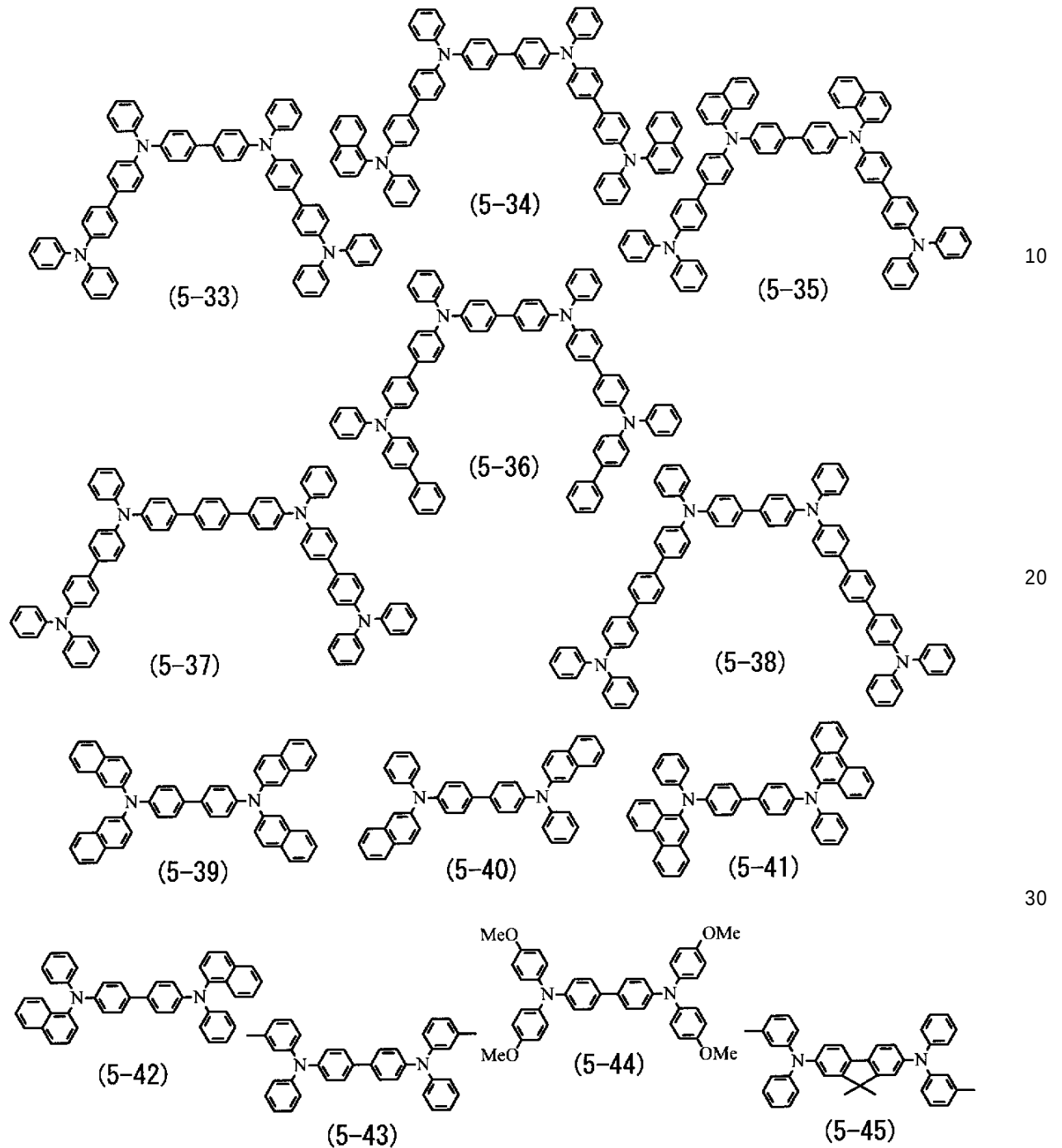
30



40

【 0 0 6 5】

【化 17】

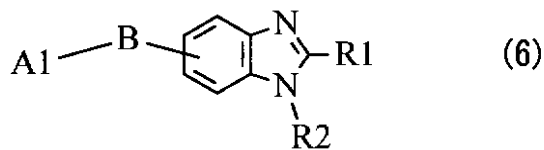


【0066】

更に、赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGへ添加する低分子材料としては、電子輸送能を有する化合物を用いることができる。具体的には、下記の式(6)~式(8)で表わされるベンゾイミダゾール誘導体(式(6))、ピリジルフェニル誘導体(式(7))、ピピリジン誘導体(式(8))が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0067】

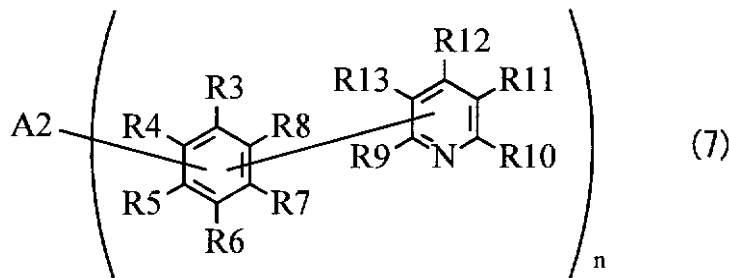
【化 18】



(A 1 は水素原子あるいはハロゲン原子、炭素数 1 ~ 2 0 個のアルキル基、3 ~ 4 0 個の芳香族環が縮合した多環芳香族炭化水素基を有する炭素数 6 ~ 6 0 個の炭化水素基または含窒素複素環基あるいはそれらの誘導体である。B は単結合、2 価の芳香族環基あるいはその誘導体である。R 1 , 2 は各々独立して水素原子あるいはハロゲン原子、炭素数 1 ~ 2 0 個のアルキル基、炭素数 6 ~ 6 0 個の芳香族炭化水素基、含窒素複素環基または炭素数 1 ~ 2 0 個のアルコキシ基あるいはそれらの誘導体である。)

【 0 0 6 8 】

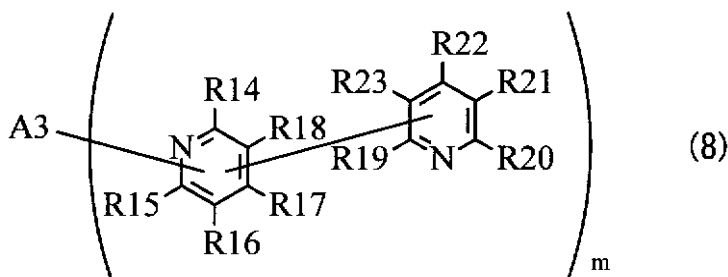
【化 19】



(A 2 は芳香族環が 2 ないし 5 個縮合した n 価の基である。具体的には 3 個の芳香族環が縮合した n 価のアセン系芳香族環基、またはその誘導体である。R 3 ~ R 8 は各々独立して水素原子あるいはハロゲン原子、A 2 または R 9 ~ R 1 3 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。R 9 ~ R 1 3 は各々独立して水素原子、ハロゲン原子または R 3 ~ 8 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。n は 2 以上の整数であり、n 個のピリジルフェニル基は同一でもよく、異なってもよい。)

【 0 0 6 9 】

【化 20】



(A 3 は芳香族環が 2 ないし 5 個縮合した m 価の基である。具体的には 3 個の芳香族環が縮合した n 価のアセン系芳香族環基、またはその誘導体である。R 1 4 ~ R 1 8 は各々独立して水素原子あるいはハロゲン原子、A 3 または R 1 9 ~ R 2 3 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。R 1 9 ~ R 2 3 は各々独立して水素原子、ハロゲン原子または R 1 4 ~ 1 8 のいずれか 1 つに結合する遊離原子価である。m は 2 以上の整数であり、m 個のビピリジル基は同一でもよく、異なってもよい。)

【 0 0 7 0 】

式 (6) に示した化合物の具体例としては、以下の式 (6 - 1) ~ 式 (6 - 4 3) などの化合物が挙げられる。なお、A r (α) は式 (6) 中の R 1 , R 2 を含むベンゾイミダ

10

20

30

40

50

ゾール骨格に、Bは式(6)中のBに対応する。Ar(1)およびAr(2)は式(6)中のA1に対応し、Ar(1)、Ar(2)の順にBに結合する。

【0071】

【化21】

	Ar(α)	B	Ar(1)	Ar(2)
(6-1)				
(6-2)				
(6-3)				
(6-4)				
(6-5)				
(6-6)				
(6-7)				
(6-8)				

【0072】

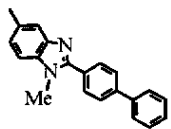
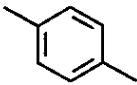
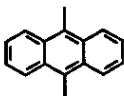
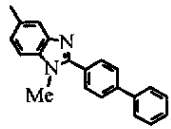
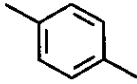
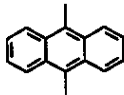
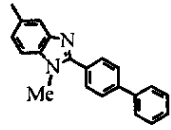
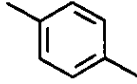
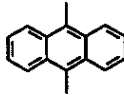
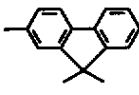
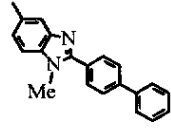
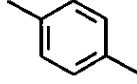
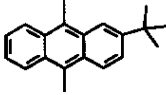
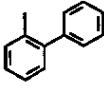
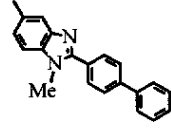
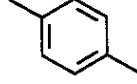
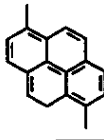
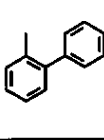
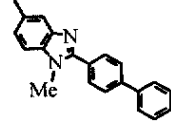
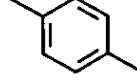
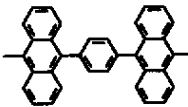
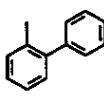
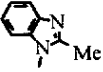
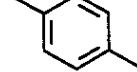
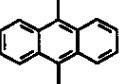
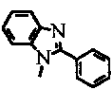
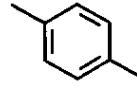
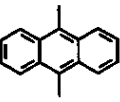
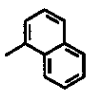
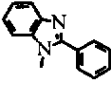
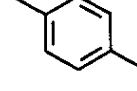
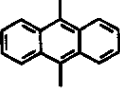
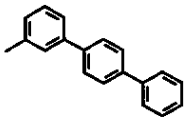
10

20

30

40

【化 2 2】

	Ar (α)	B	Ar (1)	Ar (2)
(6-9)				
(6-10)				
(6-11)				
(6-12)				
(6-13)				
(6-14)				
(6-15)				
(6-16)				
(6-17)				

【 0 0 7 3 】

10

20

30

40

【化 2 3】

	Ar (α)	B	Ar (1)	Ar (2)
(6-18)		/		
(6-19)		/		
(6-20)		/		
(6-21)		/		
(6-22)		/		
(6-23)		/		
(6-24)		/		
(6-25)		/		
(6-26)		/		

【 0 0 7 4 】

10

20

30

40

【化 2 4】

	Ar (α)	B	Ar (1)	Ar (2)
(6-27)		—		
(6-28)		—		
(6-29)		—		
(6-30)		—		
(6-31)		—		
(6-32)		—		
(6-33)		—		
(6-34)		—		
(6-35)		—		

10

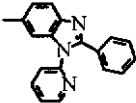
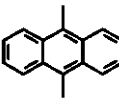
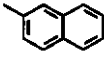
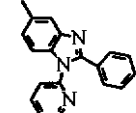
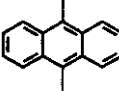
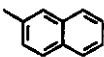
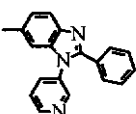
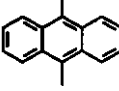
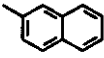
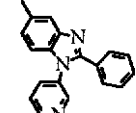
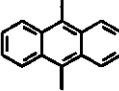
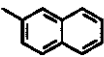
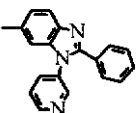
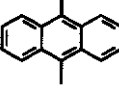
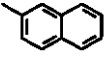
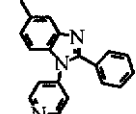
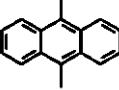
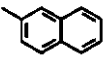
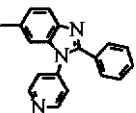
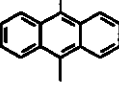
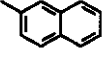
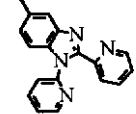
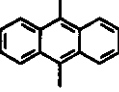
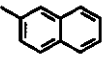
20

30

40

【 0 0 7 5 】

【化 2 5】

	Ar (α)	B	Ar (1)	Ar (2)
(6-36)		—		
(6-37)		—		
(6-38)		—		
(6-39)		—		
(6-40)		—		
(6-41)		—		
(6-42)		—		
(6-43)		—		

【 0 0 7 6 】

式 (7) に示した化合物の具体例としては、以下の式 (7 - 1) ~ 式 (7 - 8 1) などの化合物が挙げられる。

【 0 0 7 7 】

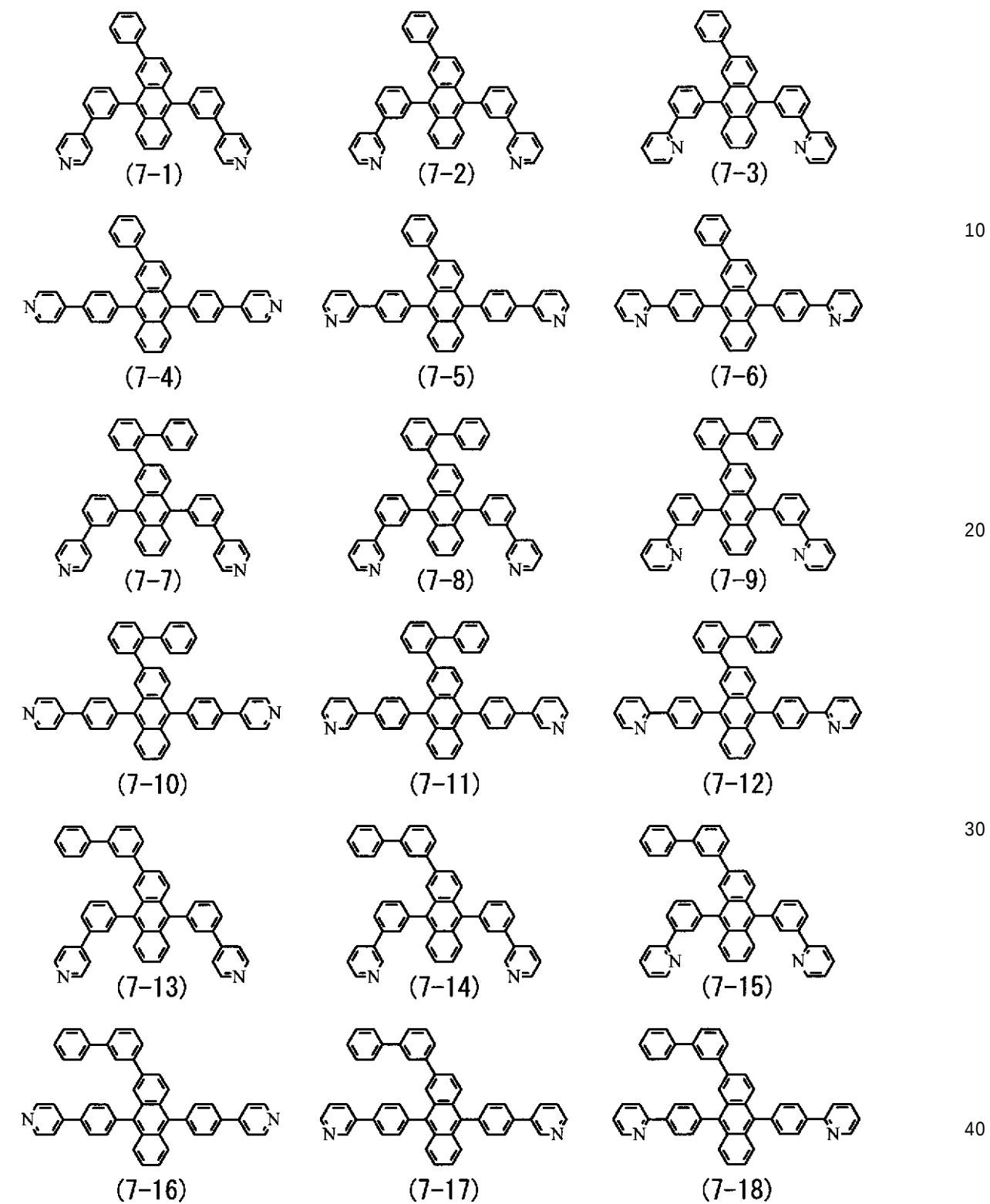
10

20

30

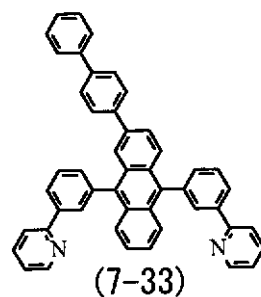
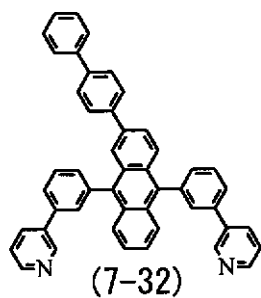
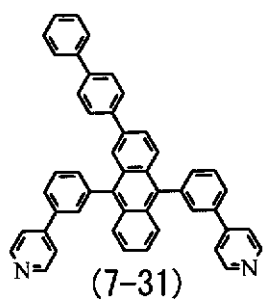
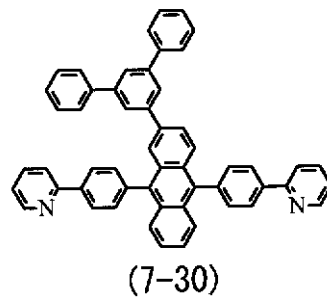
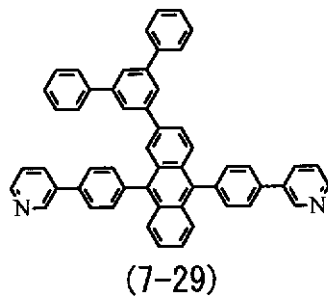
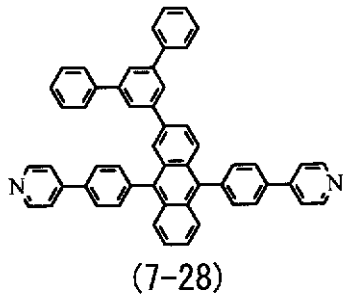
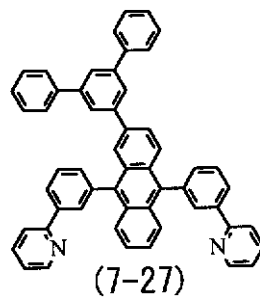
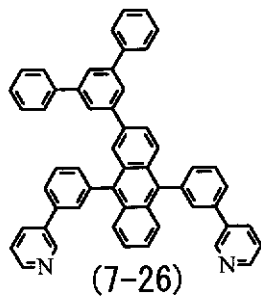
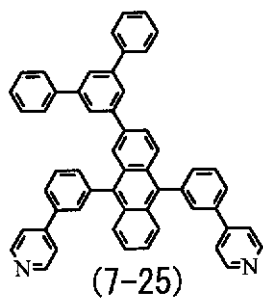
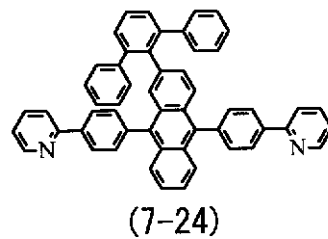
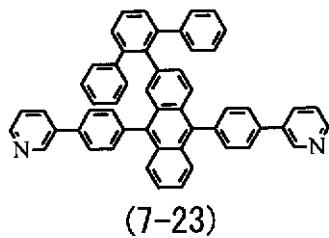
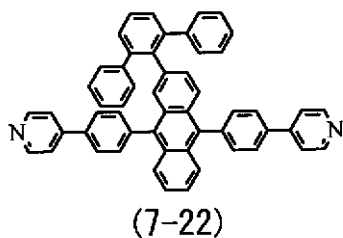
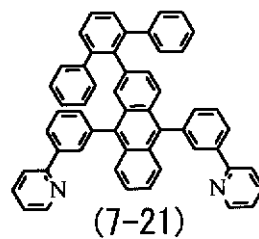
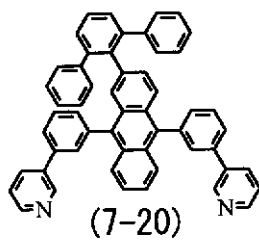
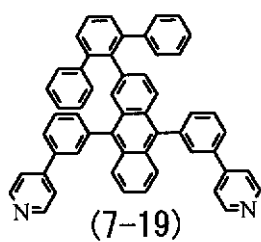
40

【化 2 6】



【 0 0 7 8 】

【化 2 7】



【 0 0 7 9 】

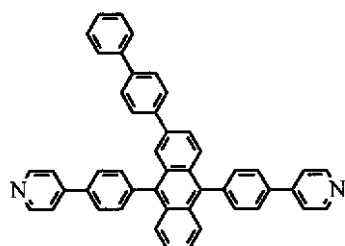
10

20

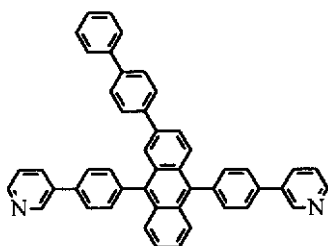
30

40

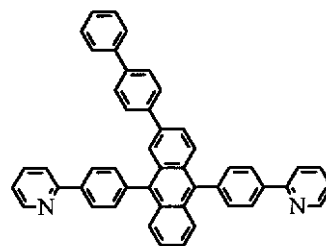
【化 2 8】



(7-34)

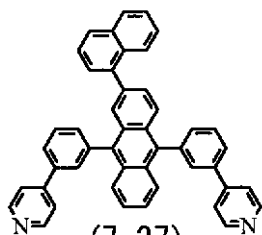


(7-35)

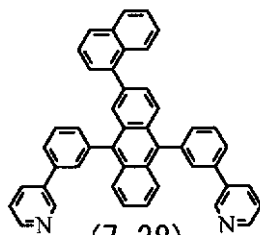


(7-36)

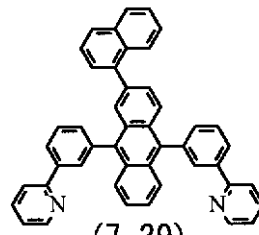
10



(7-37)

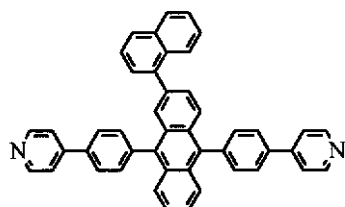


(7-38)

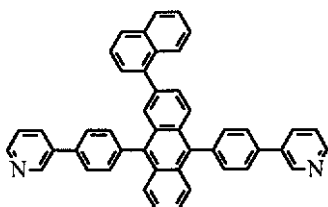


(7-39)

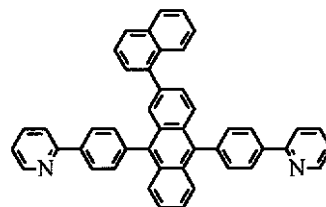
20



(7-40)

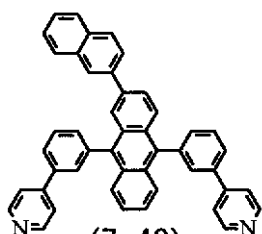


(7-41)

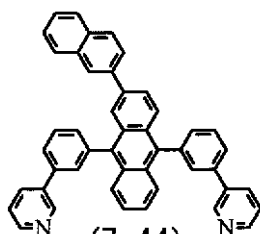


(7-42)

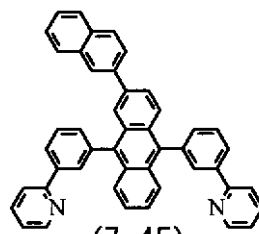
30



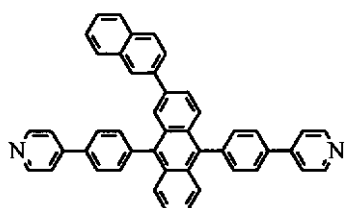
(7-43)



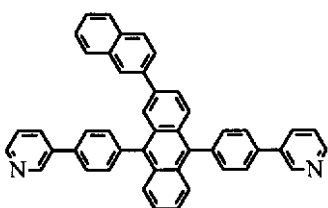
(7-44)



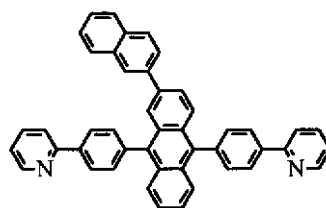
(7-45)



(7-46)



(7-47)

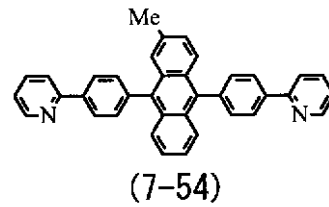
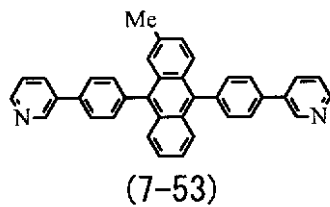
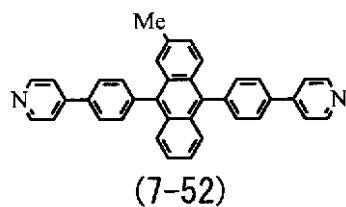
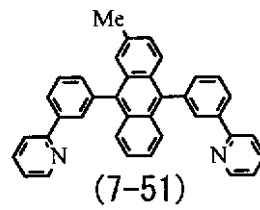
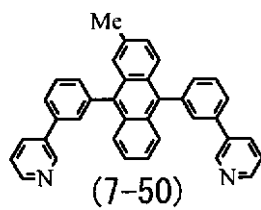
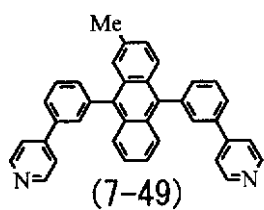


(7-48)

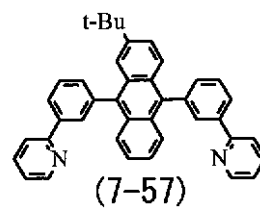
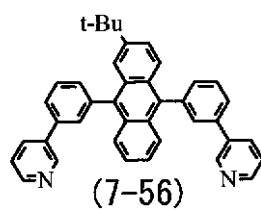
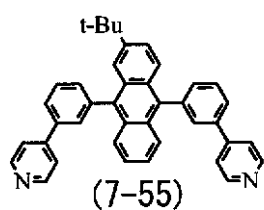
40

【 0 0 8 0 】

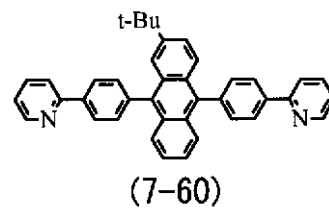
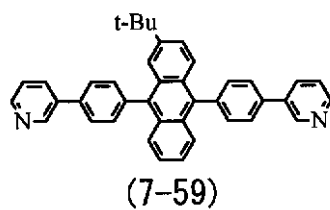
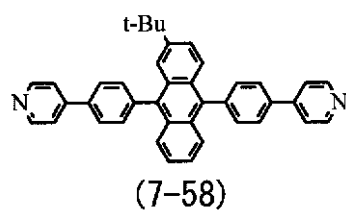
【化 2 9】



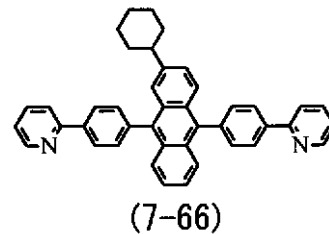
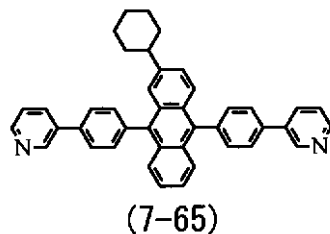
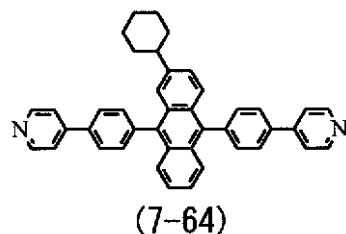
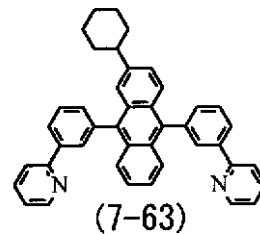
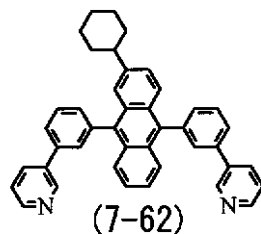
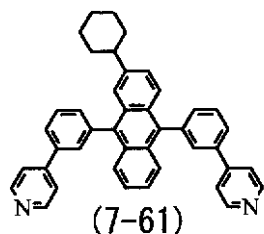
10



20



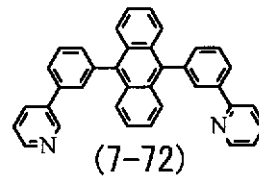
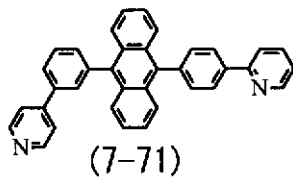
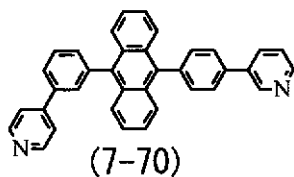
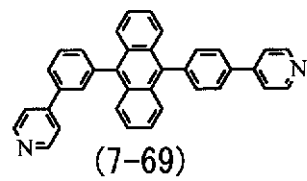
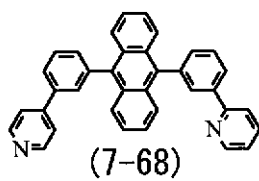
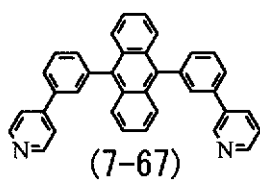
30



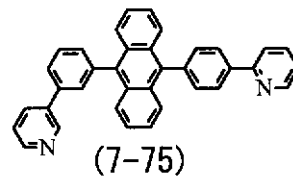
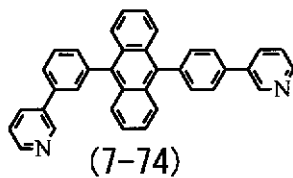
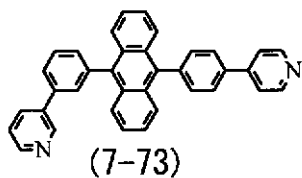
40

【 0 0 8 1 】

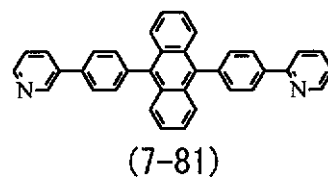
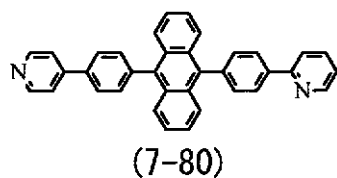
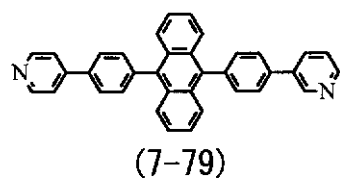
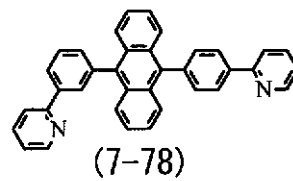
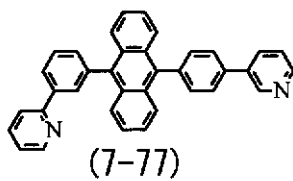
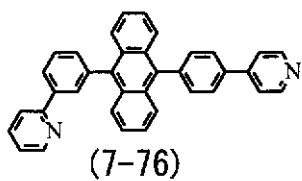
【化 3 0】



10



20



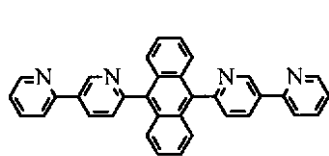
30

【 0 0 8 2】

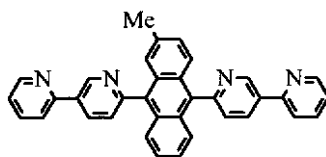
式(8)に示した化合物の具体例としては、以下の式(8-1)~式(8-17)などの化合物が挙げられる。

【 0 0 8 3】

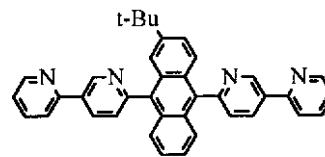
【化 3 1】



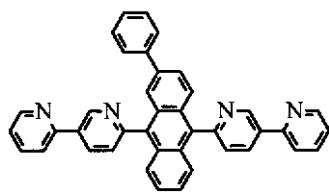
(8-1)



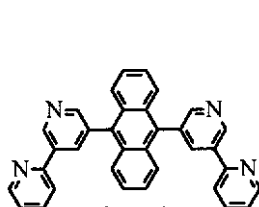
(8-2)



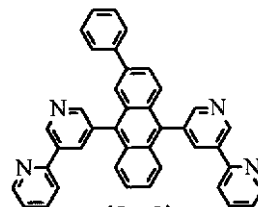
(8-3)



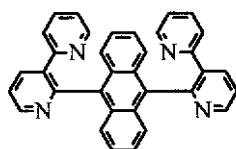
(8-4)



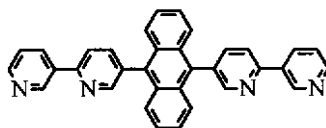
(8-5)



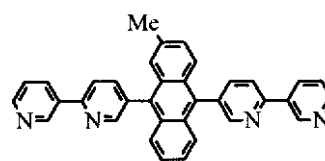
(8-6)



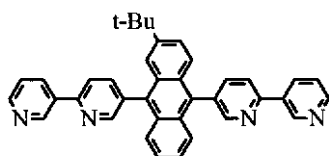
(8-7)



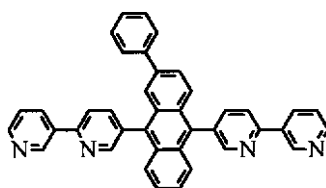
(8-8)



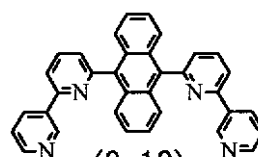
(8-9)



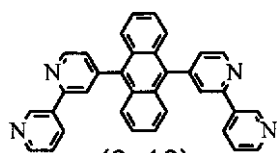
(8-10)



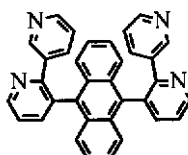
(8-11)



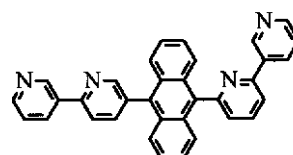
(8-12)



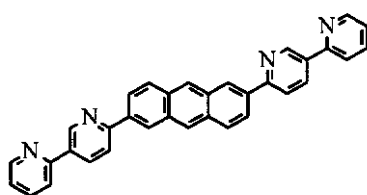
(8-13)



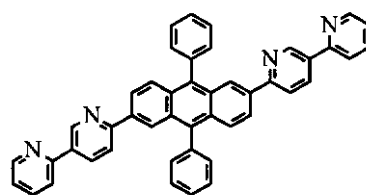
(8-14)



(8-15)



(8-16)



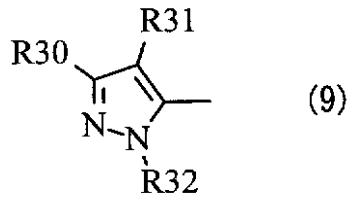
(8-17)

【 0 0 8 4 】

また、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G へ添加する低分子材料としては、上記式 (6) ~ 式 (8) で表わされる化合物の他に、例えば下記の式 (9) で表わされるピラゾール誘導体が挙げられる。

【 0 0 8 5 】

【化 3 2】



(R 3 0 ~ R 3 2 は水素原子、 1 ~ 3 個の芳香族環が縮合した芳香族炭化水素基あるいはそれらの誘導体、炭素数 1 ~ 6 個の炭化水素基を有する 1 ~ 3 個の芳香族環が縮合した芳香族炭化水素基あるいはそれらの誘導体、炭素数 6 ~ 1 2 個の芳香族炭化水素基を有する 1 ~ 3 個の芳香族環が縮合した芳香族炭化水素基あるいはそれらの誘導体である。)

【 0 0 8 6 】

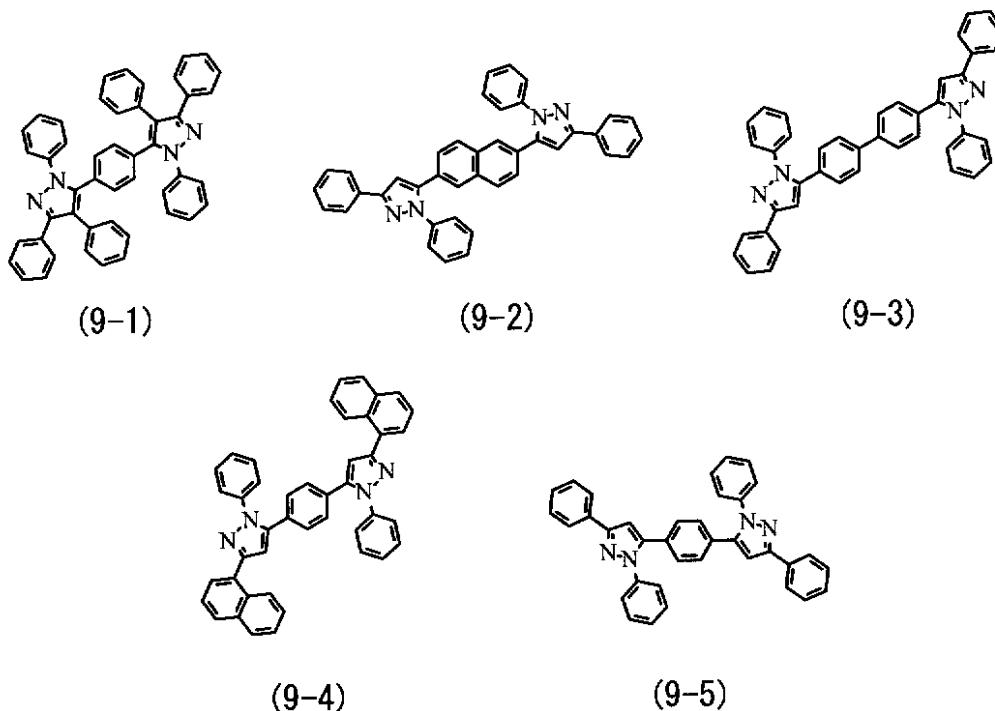
式 (9) で表わされる化合物における R 3 0 ~ R 3 2 が示す芳香族炭化水素基を有する基としては、例えば、フェニル基、 2 - メチルフェニル基、 3 - メチルフェニル基、 4 - メチルフェニル基、 2 , 4 - ジメチルフェニル基、 3 , 4 - ジメチルフェニル基、 2 , 4 , 5 - トリメチルフェニル基、 4 - エチルフェニル基、 4 - t e r t - ブチルフェニル基、 1 - ナフチル基、 2 - ナフチル基、 1 - アンスラセニル基、 2 - アンスラセニル基、 9 - アンスラセニル基、 9 - フェナントレニン基等が挙げられるが上記に限定されるものでもない。なお、 R 3 0 ~ R 3 2 は同一であっても、異なってもよい。

【 0 0 8 7 】

式 (9) に示した化合物の具体例としては、同一分子中に 2 個以上 4 個未満のピラゾール構造を含む以下の式 (9 - 1) ~ 式 (9 - 5) 等の化合物が挙げられる。

【 0 0 8 8 】

【化 3 3】



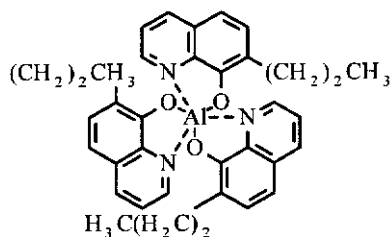
【 0 0 8 9 】

更にまた、りん光発光材料を用いることができる。具体的には、ベリリウム (B e) , ホウ素 (B) , 亜鉛 (Z n) , カドミウム (C d) , マグネシウム (M g) , 金 (A u) , 銀 (A g) , パラジウム (P d) , 白金 (P t) , アルミニウム (A l) , ガドリニウ

ム (Ga), イットリウム (Y), スカンジウム (Sc), ルテニウム (Ru), ロジウム (Rh), オスミウム (Os), イリジウム (Ir) 等の金属元素を少なくとも 1 種含む金属錯体が挙げられる。更に具体的には、式 (10-1) ~ 式 (10-29) に表わされる化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

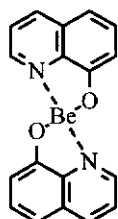
【 0 0 9 0 】

【 化 3 4 】



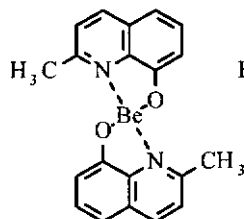
AlPrq₃

(10-1)



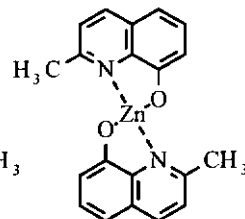
Beq₂

(10-2)



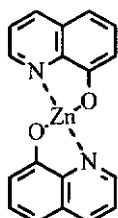
BeMq₂

(10-3)



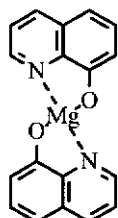
ZnMq₂

(10-4)



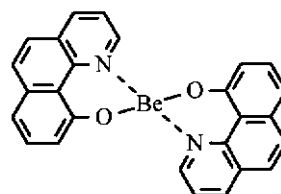
Znq₂

(10-5)



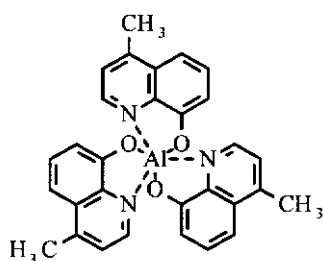
Mgq₂

(10-6)



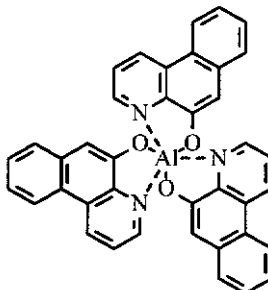
BeBq₂

(10-7)



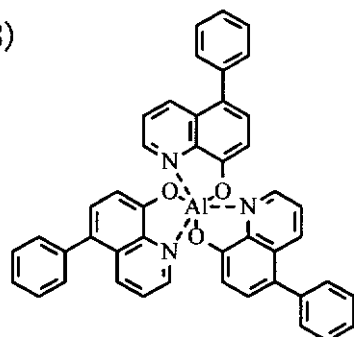
Almq₃

(10-8)



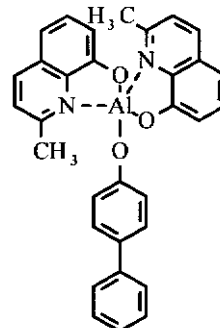
Alph₃

(10-9)



Alpq₃

(10-10)

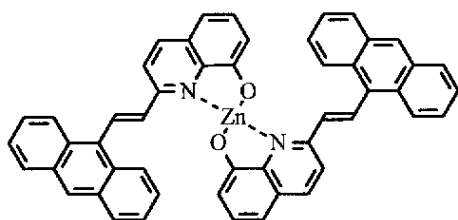


BAlq

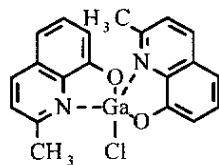
(10-11)

【 0 0 9 1 】

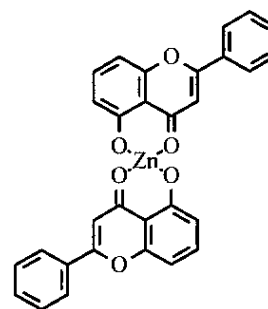
【化 3 5】



(10-12)

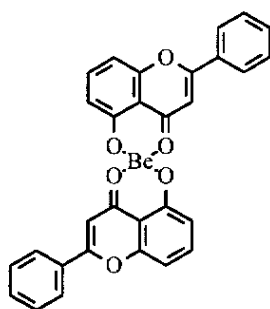


(10-13)

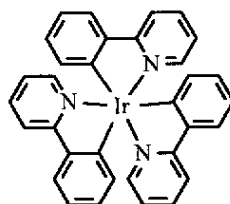


(10-14)

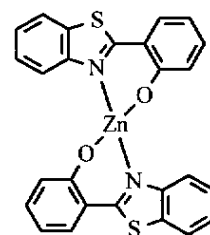
10



(10-15)

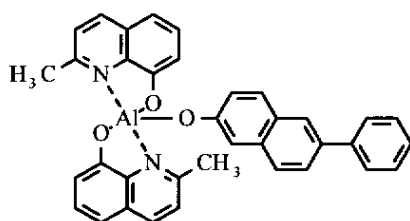


(10-16)

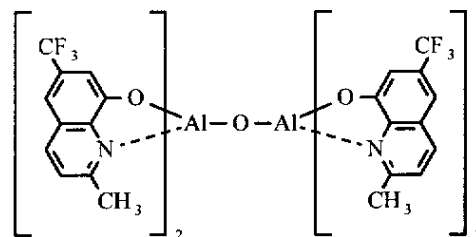


(10-17)

20

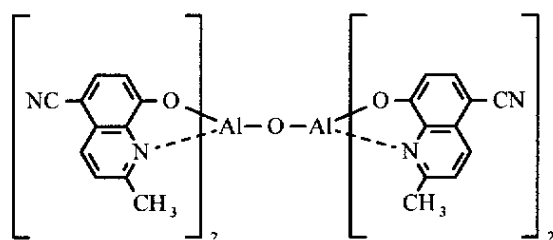


(10-18)

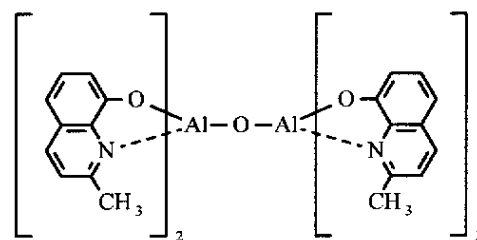


(10-19)

30



(10-20)

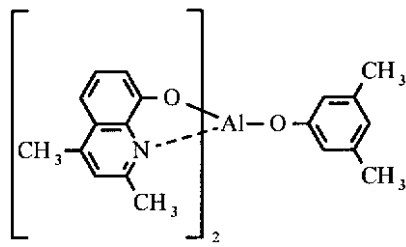


(10-21)

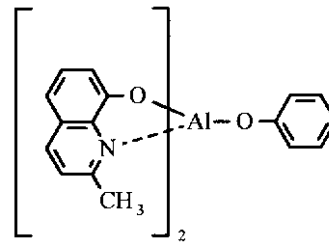
40

【 0 0 9 2 】

【化 3 6】

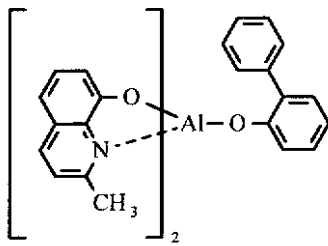


(10-22)

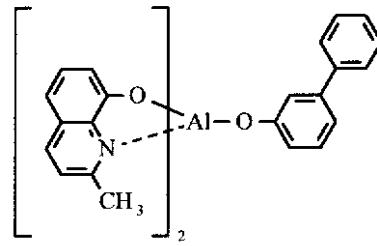


(10-23)

10

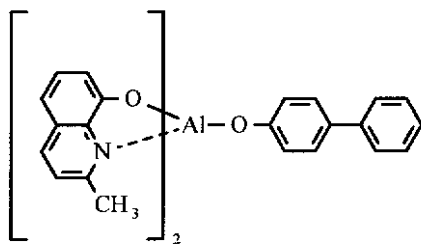


(10-24)

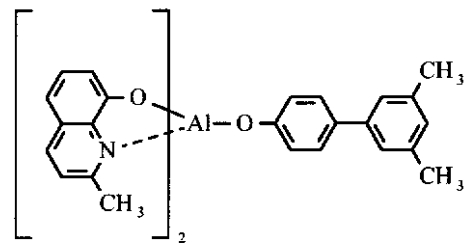


(10-25)

20

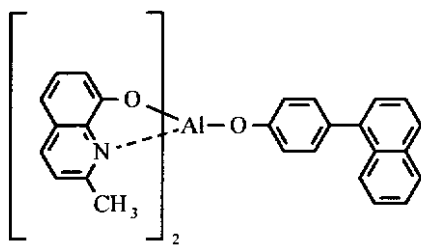


(10-26)

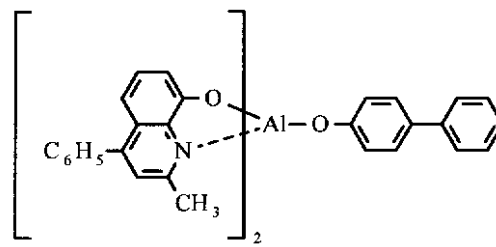


(10-27)

30



(10-28)



(10-29)

40

【 0 0 9 3】

なお、赤色発光層 1 6 C R，緑色発光層 1 6 C Gおよび青色発光層 1 6 C Bに添加する低分子材料は 1 種類だけでなく、複数種類を混合して用いてもよい。

【 0 0 9 4】

青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B は、青色発光層 1 6 C B への正孔輸送効率を高めるためのものであり、正孔注入層 1 6 A B の上に設けられている。正孔輸送層 1 6 B B の厚みは、素子の全体構成にもよるが、例えば 1 0 n m ~ 2 0 0 n m であることが好ましく、さらに好ましくは 1 5 n m ~ 1 5 0 n m である。

【 0 0 9 5】

50

正孔輸送層 1 6 B B は、低分子材料（モノマーおよびオリゴマー）または高分子材料のいずれでもよい。ここで用いる低分子材料のうちモノマーは赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G に添加する低分子材料と同様の低分子化合物の重合体または縮合体等の化合物以外のものであって、分子量が単一であるものであり、単分子で存在するものである。また、オリゴマーはモノマーが複数個結合したものであり、重量平均分子量（Mw）は 5 万以下のものを指す。更に高分子材料は正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G に用いられる高分子材料と同様に、重量平均分子量が 5 万～30 万の範囲であればよく、特に 10 万～20 万程度が好ましい。なお、正孔輸送層 1 6 B B に用いる低分子材料および高分子材料は分子量および重量平均分子量の異なる 2 種以上の材料を混合して用いてもよい。

【0096】

10

正孔輸送層 1 6 B B に用いられる低分子材料としては、例えば、ベンジン、スチリルアミン、トリフェニルアミン、ポルフィリン、トリフェニレン、アザトリフェニレン、テトラシアノキノジメタン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、ポリアリーラルカン、フェニレンジアミン、アリーラルアミン、オキサゾール、アントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベンあるいはこれらの誘導体、または、ポリシラン系化合物、ビニルカルバゾール系化合物、チオフェン系化合物あるいはアニリン系化合物等の複素環式共役系のモノマー、オリゴマーまたはポリマーを用いることができる。

【0097】

さらに具体的な材料としては、 α -ナフチルフェニルフェニレンジアミン、ポルフィリン、金属テトラフェニルポルフィリン、金属ナフタロシアニン、ヘキサシアノアザトリフェニレン、7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン（TCNQ）、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン（F4-TCNQ）、テトラシアノ4,4,4-トリス（3-メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン、N、N、N'、N'-テトラキス（p-トリル）p-フェニレンジアミン、N、N、N'、N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノビフェニル、N-フェニルカルバゾール、4-ジ-p-トリルアミノスチルベン、ポリ（パラフェニレンビニレン）、ポリ（チオフェンビニレン）、ポリ（2,2'-チエニルピロール）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

20

【0098】

さらに上記の式（1）～式（3）で表わされる低分子材料を用いて構成されているものが好ましく、具体例としては、上記の式（1-1）～式（1-48）、式（2-1）～式（2-69）および式（3-1）～式（3-49）に示した化合物が挙げられる。

30

【0099】

高分子材料としては、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、有機溶媒に可溶性発光材料、例えば、ポリビニルカルバゾール、ポリフルオレン、ポリアニリン、ポリシランまたはそれらの誘導体、側鎖または主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールなどを用いることができる。

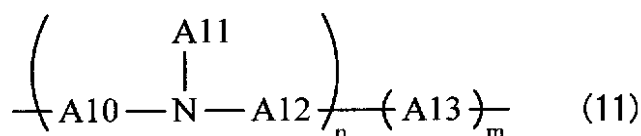
【0100】

さらに好ましくは、隣接する有機層との密着性が良好であり、有機溶媒に可溶性性質を有する式（11）で表わされる高分子材料が挙げられる。

40

【0101】

【化37】



(A 1 0 ~ A 1 3 は、芳香族炭化水素基またはその誘導体が 1 ~ 1 0 個結合した基、あるいは複素環基またはその誘導体が 1 ~ 1 5 個結合した基である。n および m は 0 ~ 1 0 0 0 0 の整数であり、n + m は 1 0 ~ 2 0 0 0 0 の整数である。)

【 0 1 0 2 】

また、n 部および m 部の配列順序は任意であり、例えばランダム重合体、交互共重合体、周期的共重合体、ブロック共重合体のいずれであってもよい。更に、n および m は 5 ~ 5 0 0 0 の整数であることが好ましく、更に好ましくは 1 0 ~ 3 0 0 0 の整数である。また、n + m は 1 0 ~ 1 0 0 0 0 の整数であることが好ましく、更に好ましくは 2 0 ~ 6 0 0 0 の整数である。

【 0 1 0 3 】

上記式 (1 1) の A 1 0 ~ A 1 3 における芳香族炭化水素基の具体例としては、例えばベンゼン、フルオレン、ナフタレン、アントラセン、あるいはこれらの誘導体、またはフェニレンビニレン誘導体、スチリル誘導体等が挙げられる。複素環基の具体例としては、例えばチオフェン、ピリジン、ピロール、カルバゾール、あるいはこれらの誘導体が挙げられる。

【 0 1 0 4 】

また、上記式 (1 1) の A 1 0 ~ A 1 3 が置換基を有する場合、この置換基は、例えば炭素数 1 ~ 1 2 の直鎖あるいは分岐のアルキル基、アルケニル基である。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec - ブチル基、tert - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、ビニル基、アリル基等であることが好ましい。

【 0 1 0 5 】

式 (1 1) に示した化合物の具体例としては、例えば以下の式 (1 1 - 1) ~ 式 (1 1 - 3) に示した化合物、ポリ [(9 , 9 - ジオクチルフルオレニル - 2 , 7 - ジイル) - co - (4 , 4 ' - (N - (4 - sec - ブチルフェニル)) ジフェニルアミン)] (T F B , 式 (1 1 - 1)) 、ポリ [(9 , 9 - ジオクチルフルオレニル - 2 , 7 - ジイル) - alt - co - (N , N ' - ビス { 4 - ブチルフェニル } - ベンジジン N , N ' - { 1 , 4 - ジフェニレン })] (式 (1 1 - 2)) 、ポリ [(9 , 9 - ジオクチルフルオレニル - 2 , 7 - ジイル)] (P F O , 式 (1 1 - 3)) が好ましいが、この限りではない。

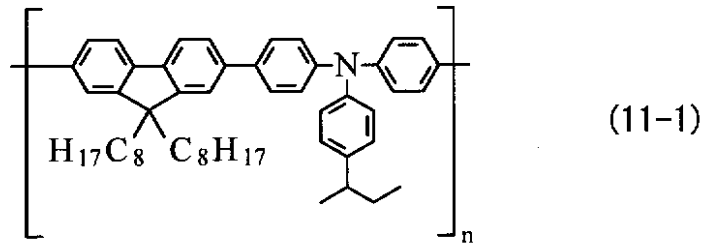
【 0 1 0 6 】

10

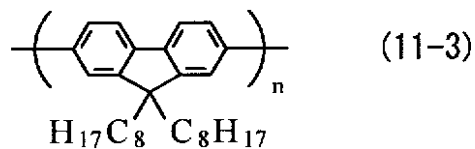
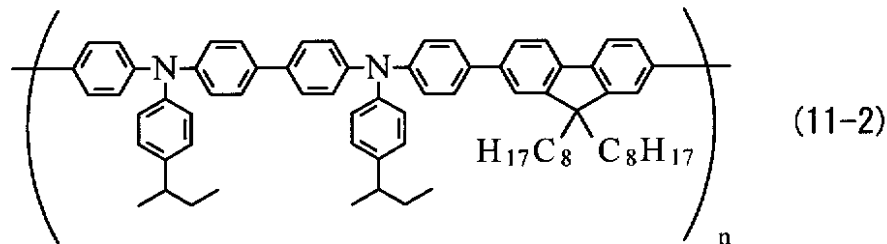
20

30

【化 3 8】



10



20

【 0 1 0 7】

青色発光層 1 6 C B は、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものであり、共通正孔輸送層 1 6 D 上の全面に設けられている。青色発光層 1 6 C B は、アントラセン化合物をホスト材料として青色もしくは緑色の蛍光性色素のゲスト材料がドーピングされており、青色もしくは緑色の発光光を発生する。

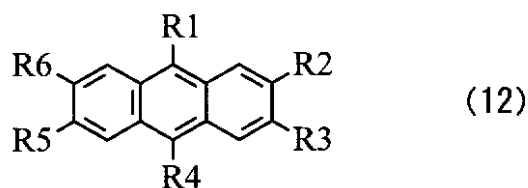
【 0 1 0 8】

このうち、青色発光層 1 6 C B を構成するホスト材料は、式 (1 2) に表わされる化合物をホスト材料として用いることが好ましい。

30

【 0 1 0 9】

【化 3 9】



40

(R 1 ~ R 6 は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、または炭素数 2 0 以下のアルキル基、アルケニル基、カルボニル基を有する基、カルボニルエステル基を有する基、アルコキシ基を有する基、シアノ基を有する基、ニトロ基を有する基、あるいはそれらの誘導体、炭素数 3 0 以下のシリル基を有する基、アリール基を有する基、複素環基を有する基、アミノ基を有する基あるいはそれらの誘導体である。)

【 0 1 1 0】

式 (1 2) で表わされる化合物における R 1 ~ R 6 が示すアリール基を有する基としては、例えば、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、フルオレニル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 -

50

ナフタセニル基、2 - ナフタセニル基、9 - ナフタセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、1 - クリセニル基、6 - クリセニル基、2 - フルオランテニル基、3 - フルオランテニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - プチルフェニル基等が挙げられる。

【0111】

また、R1 ~ R6 が示す複素環基を有する基としては、ヘテロ原子として酸素原子(O)、窒素原子(N)、硫黄原子(S)を含有する5員環または6員環の芳香環基であり、炭素数2 ~ 20の縮合多環芳香環基が挙げられる。このような複素環基としては、例えばチエニル基、フリル基、ピロリル基、ピリジル基、キノリル基、キノキサリル基、イミダゾピリジル基、ベンゾチアゾール基が挙げられる。代表的なものとしては、1 - ピロリル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、1 - インドリル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、2 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、9 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、などが挙げられる。

【0112】

R1 ~ R6 が示すアミノ基を有する基としては、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基などのいずれでもよい。これらは、炭素数1 ~ 6個の脂肪族炭化水素基および/または1 ~ 4個の芳香環基を有することが好ましい。このような基としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジブチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ビスビフェニルアミノ基、ジナフチルアミノ基が挙げられる。なお、上記置換基は2以上の置換基からなる縮合環を形成していてもよく、さらにその誘導体でもよい。

【0113】

式(12)に示した化合物の具体例としては、以下の式(12-1) ~ 式(12-51)などの化合物が挙げられる。

【0114】

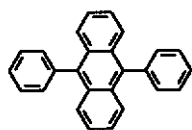
10

20

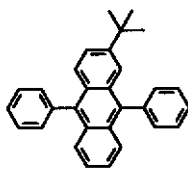
30

40

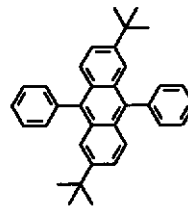
【化 4 0】



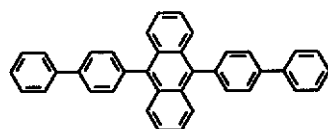
(12-1)



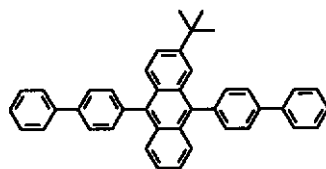
(12-2)



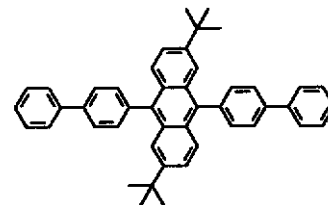
(12-3)



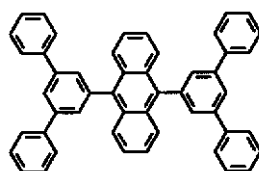
(12-4)



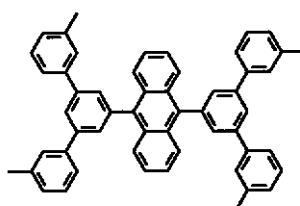
(12-5)



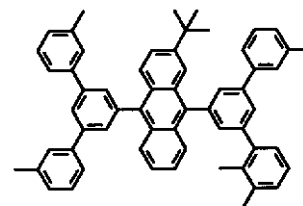
(12-6)



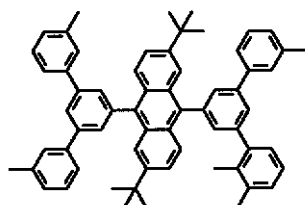
(12-7)



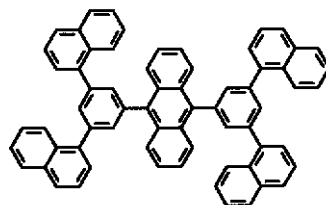
(12-8)



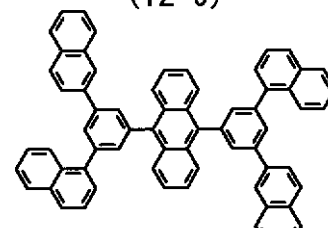
(12-9)



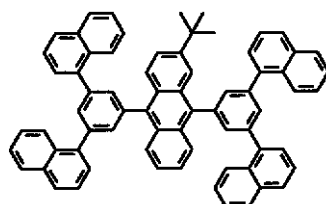
(12-10)



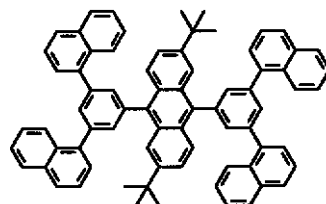
(12-11)



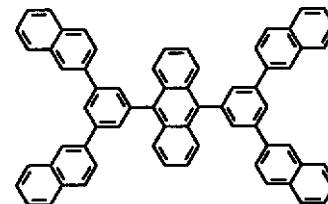
(12-12)



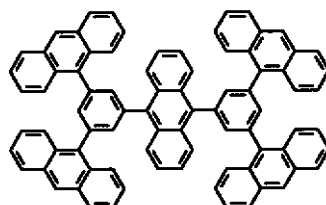
(12-13)



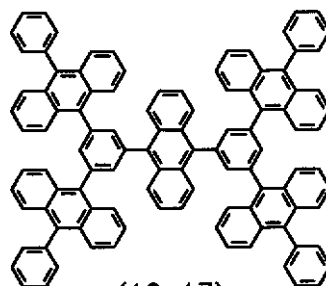
(12-14)



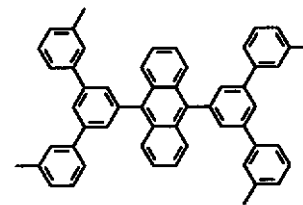
(12-15)



(12-16)



(12-17)



(12-18)

【 0 1 1 5】

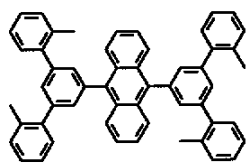
10

20

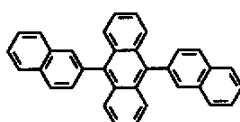
30

40

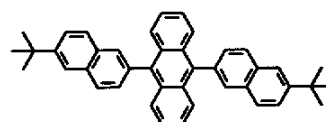
【化 4 1】



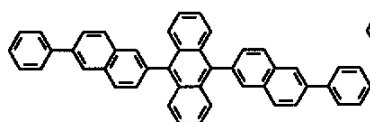
(12-19)



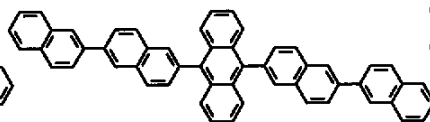
(12-20)



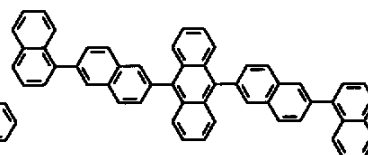
(12-21)



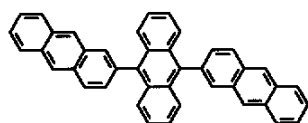
(12-22)



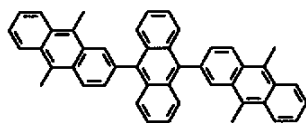
(12-23)



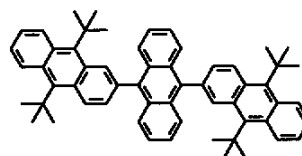
(12-24)



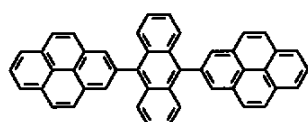
(12-25)



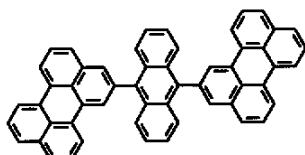
(12-26)



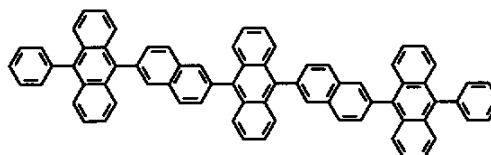
(12-27)



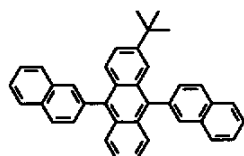
(12-28)



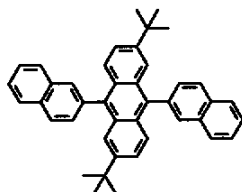
(12-29)



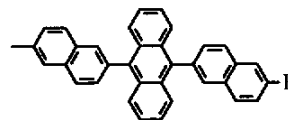
(12-30)



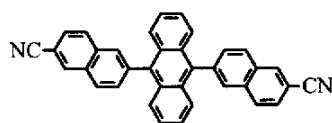
(12-31)



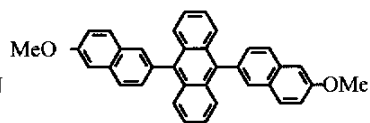
(12-32)



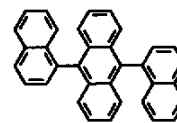
(12-33)



(12-34)



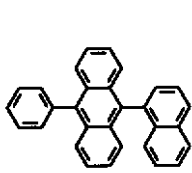
(12-35)



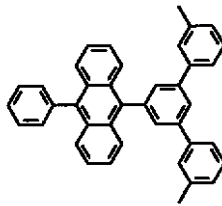
(12-36)

【 0 1 1 6 】

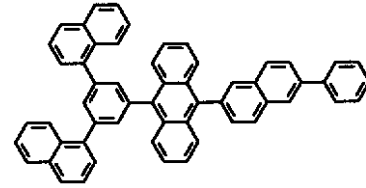
【化 4 2】



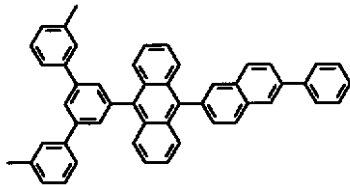
(12-37)



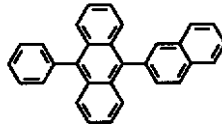
(12-38)



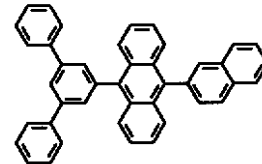
(12-39)



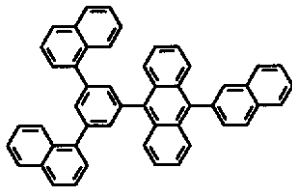
(12-40)



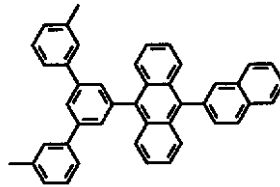
(12-41)



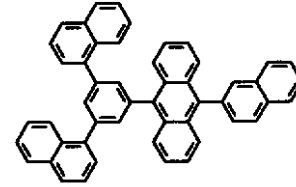
(12-42)



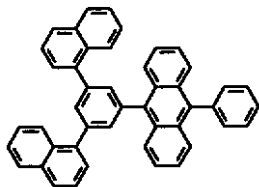
(12-43)



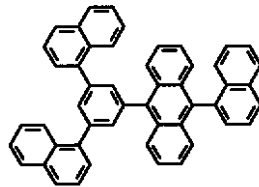
(12-44)



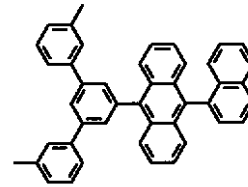
(12-45)



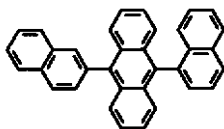
(12-46)



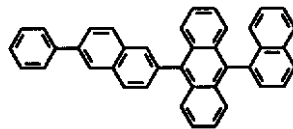
(12-47)



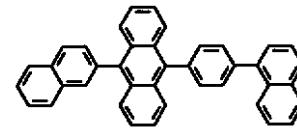
(12-48)



(12-49)



(12-50)



(12-51)

【 0 1 1 7 】

一方、青色発光層 1 6 C B を構成する発光性ゲスト材料としては、発光効率が高い材料、例えば、低分子蛍光材料、りん光色素あるいは金属錯体等の有機発光材料が用いられる。

【 0 1 1 8 】

ここで青色の発光性ゲスト材料とは、発光の波長範囲が約 4 0 0 n m ~ 4 9 0 n m の範囲にピークを有する化合物を示す。このよう化合物として、ナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、ナフタセン誘導体、スチリルアミン誘導体、ビス(アジニル)メテンハウ素錯体などの有機物質が用いられる。なかでも、アミノナフタレン誘導体、アミノアントラ

10

20

30

40

50

セン誘導体、アミノクリセン誘導体、アミノピレン誘導体、スチリルアミン誘導体、ビス（アジニル）メテンホウ素錯体から選択されることが好ましい。

【0119】

電子輸送層16Dは、赤色発光層16CR、緑色発光層16CG、青色発光層16CBへの電子輸送効率を高めるためのものであり、青色発光層16CB上の全面に共通層として設けられている。電子輸送層16Dの厚みは素子の全体構成にもよるが、例えば5nm～300nmであることが好ましく、さらに好ましくは10nm～200nmである。

【0120】

電子輸送層16Dの材料としては、優れた電子輸送能を有する有機材料を用いることが好ましい。発光層16C、特に赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGへの電子の輸送効率を高めることにより、後述する電界強度による赤色有機EL素子10Rおよび緑色有機EL素子10Gにおける発光色の変化が抑制される。このような有機材料としては、具体的には電子移動度が $10^{-6} \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 以上 $1.0 \times 10^{-1} \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 以下の含素複素環誘導体を用いることができる。

【0121】

更に具体的な材料としては、上記の式(6)～式(8)で表わされるベンゾイミダゾール誘導体(式(6))、ピリジルフェニル誘導体(式(7))、ビビリジン誘導体(式(8))が挙げられる。更に具体的には、上記式(6-1)～式(6-43)、式(7-1)～式(7-81)および式(8-1)～式(8-17)などの化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0122】

なお、電子輸送層16Dに用いる有機材料は上記化合物のようにアントラセン骨格を有する化合物が好ましいが、これに限らない。例えばアントラセン骨格に変えて、ピレン骨格またはクリセン骨格を備えたベンゾイミダゾール誘導体、ピリジルフェニル誘導体、ビビリジン誘導体を用いてもよい。また、電子輸送層16Dに用いる有機材料は1種類だけでなく、複数種類を混合または積層して用いてもよい。更にまた、上記化合物は後述する電子注入層16Eに用いてもよい。

【0123】

電子注入層16Eは、電子注入効率を高めるためのものであり、電子輸送層16Dの全面に共通層として設けられている。電子注入層16Eの材料としては、例えばリチウム(Li)の酸化物である酸化リチウム(LiO_2)や、セシウム(Cs)の複合酸化物である炭酸セシウム(Cs_2CO_3)、さらにはこれらの酸化物及び複合酸化物の混合物を用いることができる。また、電子注入層16Eは、このような材料に限定されることはなく、例えば、カルシウム(Ca)、バリウム(Ba)等のアルカリ土類金属、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、さらにはインジウム(In)、マグネシウム(Mg)等の仕事関数の小さい金属、さらにはこれらの金属の酸化物及び複合酸化物、フッ化物等を、単体でまたはこれらの金属および酸化物及び複合酸化物、フッ化の混合物や合金として安定性を高めて使用してもよい。更に、上記電子輸送層16Dの材料として挙げた式(6)～式(8)に示した有機材料を用いてもよい。

【0124】

以上、有機層16を構成する各層について述べたが、有機層16全体の膜厚は、150nm以上500nm以下であることが望ましい。また、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10Gおよび青色有機EL素子10Bの全面に共通して設けられた共通層(青色発光層16CB、電子輸送層16Dおよび電子注入層16Eの各層)の膜厚は100nm以上250nm以下とすることが望ましい。更に、個別層の膜厚(Dw)と共通層の膜厚(De)とは数式(1)で示される関係を満たすことが好ましい。理由を以下に説明する。

【0125】

(数1)

$$Dw > De \times 0.1 \dots \dots \dots (1)$$

【0126】

有機層16の膜厚が150nmより薄い場合には、欠陥などによる絶縁耐性の低下などにより有機層16での局所的な短絡破壊の確率が増加し、有機EL素子の信頼性が低くなる。また、有機層16の膜厚の上限には特に規定はないが、例えば500nmより厚くした場合には有機EL素子を発光させるために必要な駆動電圧が増大し、発光効率の低下や寿命の低下が促進されるため現実的ではない。これらのことから、有機層16の膜厚は150nm以上500nm以下の範囲とすることが好ましい。

【0127】

各発光層16C(16CR, 16CG, 16CB)において生じる発光光hは、それぞれ赤色、緑色、青色の波長領域で発光強度を有している必要があり、有機層16は赤色、緑色、青色の取り出したい波長領域の全てに発光強度の極大を持ち、不要な波長領域の発光強度が小さい構成であることが望ましい。このような有機層16を用いることにより、必要な発光領域の光の取り出し効率がよく、色純度の高い有機EL表示装置1が得られる。有機層16の膜厚は、下部電極14と上部電極17との間が目的とする波長を共振させる共振部となるように詳細に設定されていることが重要である。

【0128】

また、各有機EL素子10(10R, 10G, 10B)において、下部電極14と上部電極17との間の共振部の光学的距離Lは、各有機EL素子10(10R, 10G, 10B)に設定した所望の波長領域の光が共振部の両端で共振する値にそれぞれ設定されている。このため、例えば共振部の両端において発光層16Cで発光した発光光hが反射する際に生じる位相シフトをφラジアン、共振部の光学的距離L、発光層で発光した発光光hのうち取り出したい光のスペクトルのピーク波長をλとした場合には、下記数式(2)を満たす範囲で共振部の光学的距離Lが構成されていることとする。この場合、光の取り出し効率を最大限とるためには、数式(2)のmは正の整数であることからLはこのmを満たす設定とする必要がある。

【0129】

(数2)

$$(2L)/\lambda + \phi / (2\pi) = m \cdots \cdots (2)$$

(φ; 発光光hが反射する際に生じる位相シフト, L; 共振部の光学的距離, m; 正の整数)

【0130】

また、上部電極17と下部電極14との短絡を防止するためには、有機層16の膜厚を厚くする必要があるため、光学的距離Lを大きく取る必要がある。この際にはmを増加させて光学的距離Lを大きくする。従って、mを1以上とすることにより有機層16の光学的距離Lを厚くする。但し、赤色、緑色、青色の波長はそれぞれ異なるため光学的距離Lは異なる。光学的距離は異なるが、mの値は揃える必要があり、赤色のmを m_R 、緑色のmを m_G 、青色のmを m_B とした場合には、 $m_R = m_G = m_B$ となるようにそれぞれの光学的距離Lを設定する。下部電極14および上部電極17を固定し、取り出したい波長λ(例えば、赤色λ=630nm, 緑色λ=530nm, 青色λ=460nm)は各有機EL素子10R, 10G, 10Bによって固定されるため、数式(2)のmは光学的距離Lによって規定される。

【0131】

本実施の形態の有機EL表示装置1は複数の有機EL素子10R, 10G, 10Bによって構成されており、これら有機EL素子10R, 10G, 10Bの有機層16は塗付法と蒸着法によって形成されている。塗付法は前述したように、成膜材料を溶媒に溶解させて素材(ここでは基板11)に塗布し、加熱処理を行って溶媒を除去する。このため膜厚の厳密な制御が難しく各有機EL素子ごとにおいて膜厚の差が生じる。これに対して、蒸着法は成膜材料を蒸発させて素材の表面に付着させるため、膜厚の制御が容易であり各有機EL素子における膜厚の差が生じにくい。

【0132】

10

20

30

40

50

有機EL表示装置では、共振部、即ち有機層16において目的とする波長を得るためには、上述したように膜厚を厳密に設定する必要がある。しかしながら、高分子材料を蒸着法によって成膜することは難しく、正孔注入層16A(16AR, 16AG, 16AB)、正孔輸送層16B(16BR, 16BG, 16BB)および赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGは塗付法により形成する必要がある。但し、上記理由から塗付法によって形成した層(個別層)の膜厚を制御することは難しい。本実施の形態では、個別層の膜厚は薄くし、蒸着法によって形成した層(共通層)の比率を高くすることによって各有機EL素子10R, 10G, 10Bの膜厚のばらつきを抑えるものである。具体的には、光学的に効率よく各色の発光光を取り出せるように設定し、且つ共通層の膜厚を有機層16全体の膜厚に対して50%以上とすることによって表示品位が高く、表示領域において均一な発光を得ることができるようになる。

10

【0133】

なお、各正孔注入層16A(16AR, 16AG, 16AC)、各正孔輸送層(16BR, 16BG, 16BB)および赤色発光層16CR, 緑色発光層16CGが機能するための最低限の膜厚は30nm以上とすることが好ましい。

【0134】

以上より、有機層16全体の膜厚は、150nm以上500nm以下であることが望ましく、塗付法により形成される個別層の膜厚(Dw)よりも蒸着法によって形成される共通層の膜厚(De)を厚くすることが好ましい。また、個別層と共通層との関係は上記数式(1)を満たすように調整することが好ましい。

20

【0135】

上部電極17は、例えば、厚みが2nm以上15nm以下であり、金属導電膜により構成されている。具体的には、上部電極17を陽極として用いる場合には、Ni, Ag, Au, Pt, パラジウム(Pd), セレン(Se), ロジウム(Rh), ルテニウム(Ru), イリジウム(Ir), レニウム(Re), W, モリブデン(Mo), Cr, タantal(Ta), ニオブ(Nb)およびこれらの合金、あるいはSnOx, ITO, ZnOx, TiO等の仕事関数の大きな導電性材料が挙げられる。また、上部電極17を陰極として用いる場合には、リチウム(Li), Mg, カルシウム(Ca)等の活性な金属と、Ag, Al, インジウム(In)等の金属との合金等の仕事関数の小さな導電性材料が挙げられる。また、上記金属および導電性材料を積層した構造としてもよい。また、上部電極17と電子注入層16Eとの間に、例えばLi, Mg, Ca等の活性な金属とフッ素(F), 臭素(Br)等のハロゲン元素や酸素との化合物層を挿入してもよい。

30

【0136】

更に、上部電極17は、アルミキノリン錯体、スチリルアミン誘導体、フタロシアニン誘導体等の有機発光材料を含有した混合層でもよい。この場合には、さらに第3層としてMgAgのような光透過性を有する層を別途有していてもよい。なお、上部電極17は、アクティブマトリックス駆動方式の場合、有機層16と隔壁15とによって、下部電極14と絶縁された状態で基板11上にベタ膜状に形成され、赤色有機EL素子10R, 緑色有機EL素子10G, 青色有機EL素子10Bの共通電極として用いられる。なお、トップエミッション型の場合には上部電極17は有機層16で生じた光を取り出す側となるため、光透過率は膜厚等で調整される。また、上部電極17の反射率は0.1%以上50%未満であることが好ましい。これにより、微小共振器構造の共振強度が適切な条件となり、表示装置の正面取り出し光の色選択性と光強度とが大きくなると共に、輝度および色度の視野角依存性を低く保つことができる。

40

【0137】

保護層30は、例えば厚みが2~3μmであり、絶縁性材料または導電性材料のいずれにより構成されていてもよい。絶縁性材料としては、無機アモルファス性の絶縁性材料、例えばアモルファスシリコン(α-Si), アモルファス炭化シリコン(α-SiC), アモルファス窒化シリコン(α-Si_{1-x}N_x), アモルファスカーボン(α-C)などが好ましい。このような無機アモルファス性の絶縁性材料は、グレインを構成しないため透水

50

性が低く、良好な保護膜となる。

【0138】

封止用基板40は、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bの上部電極17の側に位置しており、接着層（図示せず）と共に赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bを封止するものである。封止用基板40は、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bで発生した光に対して透明なガラスなどの材料により構成されている。封止用基板40には、例えば、カラーフィルタおよびブラックマトリクスとしての遮光膜（いずれも図示せず）が設けられており、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bで発生した光を取り出すと共に、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10B並びにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。

10

【0139】

カラーフィルタは、赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタ（いずれも図示せず）を有しており、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bに対応して順に配置されている。赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。これら赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、顔料を混入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤、緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなるように調整されている。

20

【0140】

更に、カラーフィルタにおける透過率の高い波長範囲と、共振器構造MC1から取り出したい光のスペクトルのピーク波長 λ とは一致している。これにより、封止用基板40から入射する外光のうち、取り出したい光のスペクトルのピーク波長 λ に等しい波長を有するもののみがカラーフィルタを透過し、その他の波長の外光が各色の有機EL素子10R、10G、10Bに侵入することが防止される。

【0141】

遮光膜は、例えば黒色の着色剤を混入した光学濃度が1以上の黒色の樹脂膜、または薄膜の干渉を利用した薄膜フィルタにより構成されている。このうち黒色の樹脂膜により構成するようにすれば、安価で容易に形成することができるので好ましい。薄膜フィルタは、例えば、金属、金属窒化物あるいは金属酸化物よりなる薄膜を1層以上積層し、薄膜の干渉を利用して光を減衰させるものである。薄膜フィルタとしては、具体的には、Crと酸化クロム（II）（ Cr_2O_3 ）とを交互に積層したものが挙げられる。

30

【0142】

この有機EL表示装置1は、例えば次のようにして製造することができる。

【0143】

図4は、この有機EL表示装置1の製造方法の流れを表したものであり、図5ないし図7は図4に示した製造方法を工程順に表したものである。まず、上述した材料よりなる基板11の上に駆動トランジスタTr1を含む画素駆動回路140を形成し、例えば感光性樹脂よりなる平坦化絶縁膜（図示せず）を設ける。

40

【0144】

（下部電極14を形成する工程）

次いで、基板11の全面に例えばITOよりなる透明導電膜を形成し、この透明導電膜をパターニングすることにより、図5（A）に示したように、下部電極14を赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bの各々ごとに形成する（ステップS101）。その際、下部電極14を、平坦化絶縁膜（図示せず）のコンタクトホール（図示せず）を介して駆動トランジスタTr1のドレイン電極と導通させる。

【0145】

（隔壁15を形成する工程）

続いて、同じく図5（A）に示したように、下部電極14上および平坦化絶縁膜（図示

50

せず)上に、例えばCVD(Chemical Vapor Deposition;化学気相成長)法により、 SiO_2 等の無機絶縁材料を成膜し、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を用いてパターンニングすることにより、下部隔壁15Aを形成する。

【0146】

そののち、同じく図5(A)に示したように、下部隔壁15Aの所定位置、詳しくは画素の発光領域を囲む位置に、上述した感光性樹脂よりなる上部隔壁15Bを形成する。これにより、上部隔壁15Aおよび下部隔壁15Bよりなる隔壁15が形成される(ステップS102)。

【0147】

隔壁15を形成したのち、基板11の下部電極14および隔壁15を形成した側の表面を酸素プラズマ処理し、その表面に付着した有機物等の汚染物を除去して濡れ性を向上させる。具体的には、基板11を所定温度、例えば70~80 程度に加熱し、続いて大気圧下で酸素を反応ガスとするプラズマ処理(O_2 プラズマ処理)を行う。

【0148】

(撥水化処理を行う工程)

プラズマ処理を行ったのち、撥水化処理(撥液化処理)を行う(ステップS103)ことにより、特に上部隔壁15Bの上面及び側面の濡れ性を低下させる。具体的には、大気圧下で4フッ化メタンを反応ガスとするプラズマ処理(CF_4 プラズマ処理)を行い、その後、プラズマ処理のために加熱された基板11を室温まで冷却することで、上部隔壁15Bの上面及び側面を撥液化し、その濡れ性を低下させる。

【0149】

なお、この CF_4 プラズマ処理においては、下部電極14の露出面および下部隔壁15Aについても多少の影響を受けるが、下部電極14の材料であるITOおよび下部隔壁15Aの構成材料である SiO_2 などはフッ素に対する親和性に乏しいため、酸素プラズマ処理で濡れ性が向上した面は濡れ性がそのままに保持される。

【0150】

(正孔注入層16AR, 16AG, 16ABを形成する工程)

撥水化処理を行ったのち、図5(B)に示したように、上部隔壁15Bに囲まれた領域内に、上述した材料よりなる正孔注入層16AR, 16AG, 16ABを形成する(ステップS104)。この正孔注入層16AR, 16AG, 16ABは、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁15Bに囲まれた領域に正孔注入層16AR, 16AG, 16ABの形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット方式や、ノズルコート方式を用いることが好ましい。

【0151】

具体的には、例えばインクジェット方式により、正孔注入層16AR, 16AG, 16ABの形成材料であるポリアニリンやポリチオフェン等の溶液または分散液を下部電極14の露出面上に配する。その後、熱処理(乾燥処理)を行うことにより、正孔注入層16AR, 16AG, 16ABを形成する。

【0152】

熱処理においては、溶媒または分散媒を乾燥後、高温で加熱する。ポリアニリンやポリチオフェン等の導電性高分子を用いる場合、大気雰囲気、もしくは酸素雰囲気が好ましい。酸素による導電性高分子の酸化により、導電性が発現しやすくなるためである。

【0153】

加熱温度は、150 ~ 300 が好ましく、さらに好ましくは180 ~ 250 である。時間は、温度、雰囲気にもよるが、5分~300分程度が好ましく、さらに好ましくは、10分~240分である。この乾燥後の膜厚みは、5nm~100nmが好ましい。さらに好ましくは、8nm~50nmである。

【0154】

(赤色有機EL素子10Rおよび緑色有機EL素子10Gの正孔輸送層16BR, 16BGを形成する工程)

正孔注入層 16AR, 16AG, 16AB を形成したのち、図 5 (C) に示したように、正孔注入層 16AR, 16AG の上に、上述した高分子材料よりなる正孔輸送層 16BR, 16BG を赤色有機 EL 素子 10R, 緑色有機 EL 素子 10G の各々ごとに形成する (ステップ S105)。この正孔輸送層 16BR, 16BG は、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁 15B に囲まれた領域に正孔輸送層 16BR, 16BG の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット方式や、ノズルコート方式を用いることが好ましい。

【0155】

具体的には、例えばインクジェット方式により、正孔輸送層 16BR, 16BG の形成材料である高分子ポリマーおよび低分子材料の混合溶液または分散液を正孔注入層 16AR, 16AG の露出面上に配する。その後、熱処理 (乾燥処理) を行うことにより、赤色有機 EL 素子 10R, 緑色有機 EL 素子 10G の正孔輸送層 16BR, 16BG を形成する。

【0156】

熱処理においては、溶媒または分散媒を乾燥後、高温で加熱する。塗布する雰囲気や溶媒を乾燥、加熱する雰囲気としては、窒素 (N_2) を主成分とする雰囲気中が好ましい。酸素や水分があると、作成された有機 EL 表示装置の発光効率や寿命が低下する虞がある。特に、加熱工程においては、酸素や水分の影響が大きいため、注意が必要である。酸素濃度は、0.1ppm 以上 100ppm 以下が好ましく、50ppm 以下であればより好ましい。100ppm より多い酸素があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機 EL 表示装置の発光効率や寿命が低下する虞がある。また、0.1ppm 未満の酸素濃度の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気を 0.1ppm 未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

【0157】

また、水分については、露点が例えば -80 以上 -40 以下であることが好ましい。更に、-50 以下であればより好ましく、-60 以下であれば更に好ましい。-40 より高い水分があると、形成した薄膜の界面が汚染され、得られた有機 EL 表示装置の発光効率や寿命が低下する虞がある。また、-80 未満の水分の場合、素子の特性は問題ないが、現状の量産のプロセスとして、雰囲気を -80 未満に保持するための装置コストが多くなる可能性がある。

【0158】

加熱温度は、100 ~ 230 が好ましく、さらに好ましくは 100 ~ 200 である。少なくとも、正孔注入層 16AR, 16AG, 16AB 形成時の温度よりも低いことが好ましい。時間は、温度、雰囲気にもよるが、5分 ~ 300分程度が好ましく、さらに好ましくは、10分 ~ 240分である。乾燥後の膜厚みは、素子の全体構成にもよるが、10nm ~ 200nm が好ましい。さらに、15nm ~ 150nm であればより好ましい。

【0159】

(赤色発光層 16CR および緑色発光層 16CG を形成する工程)

赤色有機 EL 素子 10R, 緑色有機 EL 素子 10G の正孔輸送層 16BR, 16BG を形成したのち、図 6 (A) に示したように、赤色有機 EL 素子の正孔輸送層 16BR の上に上述した高分子材料および低分子材料の混合材料よりなる赤色発光層 16CR を形成する。また、緑色有機 EL 素子の正孔輸送層 16BG の上に上述した高分子材料および低分子材料の混合材料よりなる緑色発光層 16CG を形成する (ステップ S106)。赤色発光層 16CR および緑色発光層 16CG は、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁 15B に囲まれた領域に赤色発光層 16CR および緑色発光層 16CG の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット方式や、ノズルコート方式を用いることが好ましい。

【0160】

具体的には、例えばインクジェット方式により、赤色発光層 16CR および緑色発光層

10

20

30

40

50

1 6 C G の形成材料である高分子材料および低分子材料を、例えば1重量%になるように、キシレンとシクロヘキシルベンゼンを2 : 8 に混合した溶媒に溶解した混合溶液または分散液を正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G の露出面上に配する。その後、上記赤色有機 E L 素子 1 0 R および緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成する工程で説明した熱処理（乾燥処理）と同様の方法および条件の熱処理を行うことにより、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G を形成する。

【 0 1 6 1 】

（青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B を形成する工程）

赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G を形成したのち、図 6（B）に示したように、青色有機発光素子 1 0 B 用の正孔注入層 1 6 A B の上に、上述した低分子材料よりなる正孔輸送層 1 6 B B を形成する（ステップ S 1 0 7）。正孔輸送層 1 6 B B は、スピンコート法や液滴吐出法などの塗布法により形成する。特に、上部隔壁 1 5 B に囲まれた領域に正孔輸送層 1 6 B B の形成材料を選択的に配する必要上、液滴吐出法であるインクジェット方式や、ノズルコート方式を用いることが好ましい。

10

【 0 1 6 2 】

具体的には、例えばインクジェット方式により、正孔輸送層 1 6 B B の形成材料である低分子の溶液または分散液を正孔注入層 1 6 A B の露出面上に配する。その後、上記赤色有機 E L 素子 1 0 R および緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成する工程で説明した熱処理（乾燥処理）と同様の方法および条件の熱処理を行うことにより、正孔輸送層 1 6 B B を形成する。

20

【 0 1 6 3 】

（工程の順序について）

赤色有機 E L 素子 1 0 R , 緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成する工程と、青色有機 E L 素子 1 0 B の正孔輸送層 1 6 B B を形成する工程と、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G を形成する工程とは、いずれの順番で行ってもよいが、少なくとも、形成する層を展開する下地が先に形成されており、加熱乾燥各工程の加熱工程を経ていることが必要である。また、加熱工程時の温度が、前工程よりも少なくとも同等もしくは低い温度で行うように、塗布する必要がある。例えば、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G の加熱温度が、130 であり、青色有機 E L 素子 1 0 B 用の正孔輸送層 1 6 B B の加熱温度が同じ130 である場合、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G の塗布を行い、乾燥せずに、続けて、青色有機 E L 素子 1 0 B 用の正孔輸送層 1 6 B B の塗布をした後、赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C G および青色有機 E L 素子 1 0 B 用の正孔輸送層 1 6 B B の乾燥、加熱工程を行ってもよい。

30

【 0 1 6 4 】

また、上記各工程において、乾燥と加熱とは別個の工程として分けて行うことが好ましい。理由として、乾燥工程では、塗布したウェット膜が、非常に流動しやすいために、膜ムラが起きやすいからである。好ましい乾燥工程は、常圧で均一に乾燥する方法であり、さらに、乾燥中に風などをあてずに乾燥させることが望ましい。加熱工程では、ある程度、溶媒が飛んで流動性が低下し、硬化した膜になっており、そこからゆっくりと、熱をかけることにより、微量に残存している溶媒を取り除いたり、発光材料や正孔輸送層の材料を分子レベルで再配列を起こさせることが可能となる。

40

【 0 1 6 5 】

（青色発光層 1 6 C B を形成する工程）

赤色発光層 1 6 C R、緑色発光層 1 6 C G および青色正孔輸送層 1 6 B B を形成したのち、図 6（C）に示したように、蒸着法により、上記各層 1 6 C R , 1 6 C G , 1 6 B B の全面に、上述した低分子材料よりなる青色発光層 1 6 C B を共通層として形成する（ステップ S 1 0 8）。

【 0 1 6 6 】

（電子輸送層 1 6 D , 電子注入層 1 6 E および上部電極 1 7 を形成する工程）

青色発光層 1 6 C B を形成したのち、図 7（A）, 図 7（B）および図 7（C）に示し

50

たように、この青色発光層 16CB の全面に、蒸着法により、上述した材料よりなる電子輸送層 16D、電子注入層 16E および上部電極 17 を形成する（ステップ S109、S110、S111）。

【0167】

上部電極 17 を形成したのち、図 3 に示したように、下地に対して影響を及ぼすことのない程度に、成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法、例えば蒸着法や CVD 法により、保護層 30 を形成する。例えば、アモルファス窒化シリコンからなる保護層 30 を形成する場合には、CVD 法によって 2 ~ 3 μm の膜厚に形成する。この際、有機層 16 の劣化による輝度の低下を防止するため、成膜温度を常温に設定すると共に、保護層 30 の剥がれを防止するために膜のストレスが最小になる条件で成膜することが望ましい。

10

【0168】

青色発光層 16CB、電子輸送層 16D、電子注入層 16E、上部電極 17 および保護層 30 は、マスクを用いることなく全面にベタ膜として形成される。また、青色発光層 16CB、電子輸送層 16D、電子注入層 16E、上部電極 17 および保護層 30 の形成は、望ましくは、大気に暴露されることなく同一の成膜装置内において連続して行われる。これにより大気中の水分による有機層 16 の劣化が防止される。

【0169】

なお、下部電極 14 と同一工程で補助電極（図示せず）を形成した場合、補助電極の上部にベタ膜で形成された有機層 16 を、上部電極 17 を形成する前にレーザアブレーションなどの手法によって除去してもよい。これにより上部電極 17 を補助電極に直接接続させることが可能となり、接触性が向上する。

20

【0170】

保護層 30 を形成したのち、例えば、上述した材料よりなる封止用基板 40 に、上述した材料よりなる遮光膜を形成する。続いて、封止用基板 40 に赤色フィルタ（図示せず）の材料をスピコートなどにより塗布し、フォトリソグラフィ技術によりパターンニングして焼成することにより赤色フィルタを形成する。続いて、赤色フィルタ（図示せず）と同様に、青色フィルタ（図示せず）および緑色フィルタ（図示せず）を順次形成する。

【0171】

そののち、保護層 30 の上に、接着層（図示せず）を形成し、この接着層を間にして封止用基板 40 を貼り合わせる。以上により図 1 ないし図 3 に示した有機 EL 表示装置 1 が完成する。

30

【0172】

この有機 EL 表示装置 1 では、各画素に対して走査線駆動回路 130 から書き込みトランジスタ Tr2 のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動回路 120 から画像信号が書き込みトランジスタ Tr2 を介して保持容量 Cs に保持される。すなわち、この保持容量 Cs に保持された信号に応じて駆動トランジスタ Tr1 がオンオフ制御され、これにより、赤色有機 EL 素子 10R、緑色有機 EL 素子 10G、青色有機 EL 素子 10B に駆動電流 Id が注入され、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。この光は、下面発光（ボトムエミッション）の場合には下部電極 14 および基板 11 を透過して、上面発光（トップエミッション）の場合には上部電極 17、カラーフィルタ（図示せず）および封止用基板 40 を透過して取り出される。

40

【0173】

従来用いられている各有機 EL 素子では、前述したように塗付法における溶媒除去のための加熱処理等による溶媒の除去工程が必要なため、膜厚の制御が難しく膜厚のずれが発生する。この膜厚ずれにより発光効率の低下や発光スペクトルの変化が発生していた。また、有機 EL 素子ごとにおいて膜厚にばらつきが生じるため、複数の有機 EL 素子で構成される有機 EL 表示装置では輝度むらおよび色むらが生じていた。

【0174】

これに対して本実施の形態では、青色発光層 16CB、電子輸送層 16D および電子注入層 16E 等の共通層を膜厚の制御が容易な蒸着法により形成する一方、各色の正孔注入

50

層 1 6 A R , 1 6 A G , 1 6 A B 、正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G , 1 6 B B 、赤色発光層 1 6 C R および緑色発光層 1 6 C G 等の個別層を塗付法により形成し、共通層の膜厚を塗付法により形成される個別層の膜厚よりも厚くなるようにしたため、各有機 E L 素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の膜厚のばらつきが低減される。即ち、有機 E L 表示装置 1 を構成する複数の有機 E L 表示素子における発光効率および色度のばらつきが抑えられる。

【 0 1 7 5 】

このように、本実施の形態の有機 E L 表示装置 1 では、蒸着法により形成される共通層の膜厚を塗付法により形成される個別層の膜厚よりも厚くなるようにしたので、各有機 E L 素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の膜厚のばらつきが低減される。従って、各有機 E L 素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B ごとの発光効率の差および色度ずれを抑えることが可能となる。即ち、各有機 E L 素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の膜厚の不均一さによって生じる表示領域内の輝度むらおよび色むらが低減され、有機 E L 表示装置の高品位のディスプレイを作製することが可能となる。

【 0 1 7 6 】

(第 2 の実施の形態)

以下、第 2 の実施の形態について説明する。なお、第 1 の実施の形態と同一の構成要素については同一符号を付してその説明は省略する。本発明の第 2 の実施の形態に係る有機 E L 表示装置の全体構成は図示しないが、第 1 の実施の形態と同様に、例えば基板 1 1 の上に複数の赤色有機 E L 素子 2 0 R , 緑色有機 E L 素子 2 0 G , 青色有機 E L 素子 2 0 B がマトリクス状に配置された表示領域が形成されている。表示領域内には画素駆動回路が設けられている。

【 0 1 7 7 】

また、表示領域には、赤色の光を発生する赤色有機 E L 素子 2 0 R と、緑色の光を発生する緑色有機 E L 素子 2 0 G と、青色の光を発生する青色有機 E L 素子 2 0 B とが、順に全体としてマトリクス状に配置されている。なお、隣り合う赤色有機 E L 素子 2 0 R , 緑色有機 E L 素子 2 0 G , 青色有機 E L 素子 2 0 B の組み合わせが一つの画素 (ピクセル) を構成している。

【 0 1 7 8 】

また、表示領域の周辺には第 1 の実施の形態と同様に、映像表示用のドライバである信号線駆動回路および走査線駆動回路が設けられている。

【 0 1 7 9 】

図 8 は第 2 の実施の形態における有機 E L 表示装置 2 の表示領域の断面構成を表したものである。赤色有機 E L 素子 2 0 R , 緑色有機 E L 素子 2 0 G , 青色有機 E L 素子 2 0 B は、第 1 の実施の形態と同様に、それぞれ、基板 1 1 の側から、画素駆動回路の駆動トランジスタ T r 1 および平坦化絶縁膜 (図示せず) を間にして、陽極としての下部電極 1 4 、隔壁 1 5 、後述する発光層 2 6 C を含む有機層 2 6 および陰極としての上部電極 1 7 がこの順に積層された構成を有している。有機層 2 6 を除く基板 1 1 , 下部電極 1 4 , 隔壁 1 5 , 上部電極 1 7 , 保護層 3 0 および封止用基板 4 0 は第 1 の実施の形態と同様の構成であり、蒸着法により形成される共通層の膜厚を塗付法により形成される個別層の膜厚よりも厚くなるようにしている。

【 0 1 8 0 】

本実施の形態における有機 E L 表示装置 2 は、青色発光層 2 6 C B が青色有機 E L 素子 2 0 B にのみ設けられている点が第 1 の実施の形態と異なる。即ち、本実施の形態の有機 E L 表示装置 2 では、個別層は各正孔注入層 2 6 A (2 6 A R , 2 6 A G , 2 6 A B) 、各正孔輸送層 2 6 B (2 6 B R , 2 6 B G , 2 6 B B) および各発光層 2 6 C (2 6 C R , 2 6 C G , 2 6 C B) であり、共通層は電子輸送層 2 6 D および電子注入層 2 6 E である。

【 0 1 8 1 】

具体的には、赤色有機 E L 素子 2 0 R の有機層 2 6 は、例えば、下部電極 1 4 の側から順に、正孔注入層 2 6 A R , 正孔輸送層 2 6 B R , 赤色発光層 2 6 C R , 電子輸送層 2 6

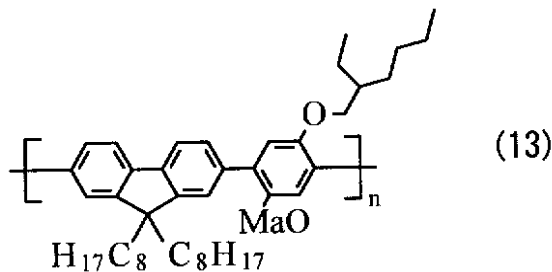
Dおよび電子注入層26Eを積層した構成を有する。緑色有機EL素子20G（および青色有機EL素子20B）の有機層26も赤色有機EL素子20Rと同様に、例えば、下部電極14の側から順に、正孔注入層26AG（26AB）、正孔輸送層26BG（26BB）、緑色発光層26CG（青色発光層26CB）、電子輸送層26Dおよび電子注入層26Eを積層した構成を有する。

【0182】

青色発光層26CBは、第1の実施の形態において説明した赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGに用いた同様の材料を用いることができ、塗付法によって形成される。また、有機発光層26CBの厚みも上記赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGと同様に例えば10nm～200nmであることが好ましく、さらに好ましくは15nm～150nmである。なお、青色発光層16CBに用いられる高分子材料としては式(13)で表わされるAmerican Dye Source社製の商品名ADS136BE（商標）や式(14)で表わされる青色りん光発光材料を用いることができる。

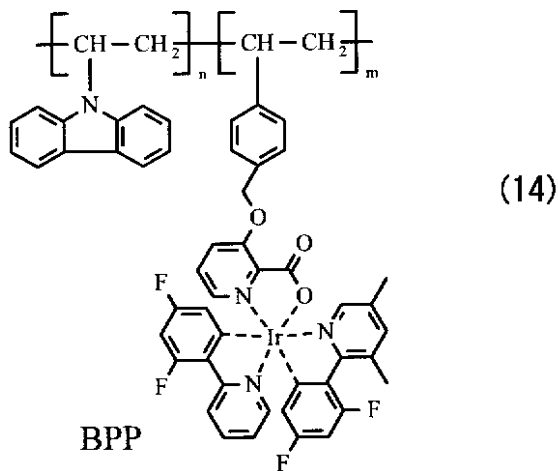
【0183】

【化43】



【0184】

【化44】



【0185】

有機EL表示装置2は、図9に示した流れ図のように上記第1の実施の形態で記載したステップS104とステップS109との間に、ステップS201（赤色、緑色、青色の正孔輸送層26BR、26BG、26BBの形成）、ステップS202（発光層26CR、26CG、26CBの形成）をこの順に加えることにより製造することができる。

【0186】

（正孔輸送層26BR、26BG、26BBを形成する工程）

正孔注入層26AR、26AG、26ABを形成したのち、正孔注入層26AR、26AG、26ABの上に、上述した高分子材料および低分子材料を含む正孔輸送層26BR、26BG、26BBを赤色有機EL素子20R、緑色有機EL素子20Gおよび青色有機EL素子20Bの各々ごとに塗付法により形成する（ステップS201）。

【 0 1 8 7 】

(赤色発光層 2 6 C R , 緑色発光層 2 6 C G および青色発光層 2 6 C B を形成する工程)

正孔輸送層 2 6 B R , 2 6 B G , 2 6 B B を形成したのち、赤色有機 E L 素子 2 0 R の正孔輸送層 2 6 B R の上に上述した高分子材料および低分子材料の混合材料よりなる赤色発光層 2 6 C R を塗付法により形成する。また、同様に緑色有機 E L 素子 2 0 G および青色有機 E L 素子 2 0 B の正孔輸送層 2 6 B G , 2 6 B B の上にそれぞれ上述した高分子材料および低分子材料の混合材料よりなる緑色発光層 2 6 C G および青色発光層 2 6 C B を塗付法により形成する (ステップ S 2 0 2) 。

【 0 1 8 8 】

10

以上のように、本実施の形態の有機 E L 表示装置 2 では、青色発光層 2 6 C B を塗付法によって青色有機 E L 素子 2 0 B にのみ設けるようにした。このような構成の有機 E L 表示装置 2 においても、蒸着法により形成される共通層 2 6 b の膜厚を塗付法により形成される個別層 2 6 a の膜厚よりも厚くすることによって第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【 0 1 8 9 】

(モジュールおよび適用例)

以下、上記実施の形態で説明した有機 E L 表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態の有機 E L 表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。

20

【 0 1 9 0 】

(モジュール)

上記実施の形態の有機 E L 表示装置は、例えば、図 1 0 に示したようなモジュールとして、後述する適用例 1 ~ 5 などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基板 1 1 の一辺に、保護層 3 0 および封止用基板 4 0 から露出した領域 2 1 0 を設け、この露出した領域 2 1 0 に、信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 の配線を延長して外部接続端子 (図示せず) を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板 (F P C ; Flexible Printed Circuit) 2 2 0 が設けられていてもよい。

30

【 0 1 9 1 】

(適用例 1)

図 1 1 は、上記実施の形態の有機 E L 表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル 3 1 0 およびフィルターガラス 3 2 0 を含む映像表示画面部 3 0 0 を有しており、この映像表示画面部 3 0 0 は、上記実施の形態に係る有機 E L 表示装置により構成されている。

【 0 1 9 2 】

(適用例 2)

図 1 2 は、上記実施の形態の有機 E L 表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したものである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部 4 1 0 、表示部 4 2 0 、メニュースイッチ 4 3 0 およびシャッターボタン 4 4 0 を有しており、その表示部 4 2 0 は、上記実施の形態に係る有機 E L 表示装置により構成されている。

40

【 0 1 9 3 】

(適用例 3)

図 1 3 は、上記実施の形態の有機 E L 表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体 5 1 0 , 文字等の入力操作のためのキーボード 5 2 0 および画像を表示する表示部 5 3 0 を有しており、その表示部 5 3 0 は、上記実施の形態に係る有機 E L 表示装置により構成されている。

50

【 0 1 9 4 】

(適用例 4)

図 1 4 は、上記実施の形態の有機 E L 表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したものである。このビデオカメラは、例えば、本体部 6 1 0、この本体部 6 1 0 の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ 6 2 0、撮影時のスタート/ストップスイッチ 6 3 0 および表示部 6 4 0 を有しており、その表示部 6 4 0 は、上記実施の形態に係る有機 E L 表示装置により構成されている。

【 0 1 9 5 】

(適用例 5)

図 1 5 は、上記実施の形態の有機 E L 表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体 7 1 0 と下側筐体 7 2 0 とを連結部（ヒンジ部）7 3 0 で連結したものであり、ディスプレイ 7 4 0、サブディスプレイ 7 5 0、ピクチャーライト 7 6 0 およびカメラ 7 7 0 を有している。そのディスプレイ 7 4 0 またはサブディスプレイ 7 5 0 は、上記実施の形態に係る有機 E L 表示装置により構成されている。

10

【 0 1 9 6 】

(実施例 1)

赤色有機 E L 素子 1 0 R、緑色有機 E L 素子 1 0 G および青色有機 E L 素子 1 0 B それぞれを、2 5 m m × 2 5 m m の基板 1 1 上に作製した。

【 0 1 9 7 】

まず、基板 1 1 としてガラス基板（2 5 m m × 2 5 m m）を用意し、この基板 1 1 に、下部電極 1 4 として、厚み 1 2 0 n m の A l およびネオジウム（N d）よりなる A l - N d 合金層を成膜した。こののち、フォトリソグラフィにて、R、G、B の画素を形成するためにパターニングを行い、ウェットエッチングを実施したのちフォトレジストを剥離し下部電極 1 4 を形成した（ステップ S 1 0 1）。

20

【 0 1 9 8 】

次に、各画素を隔てる隔壁 1 5 として C V D（Chemical Vapor Deposition）にて 5 0 n m の厚みで S i O₂ を成膜し、フォトリソグラフィによりパターニング、ドライエッチングを実施したのちフォトレジストを除去した（ステップ S 1 0 2）。

【 0 1 9 9 】

続いて、正孔注入層 1 6 A R、1 6 A G、1 6 A B として、大気中でスピコート法により、N D 1 5 0 1（日産化学製ポリアニリン）を 1 5 n m の厚みで塗布したのち、2 2 0、3 0 分間、ホットプレート上で熱硬化させた（ステップ S 1 0 4）。

30

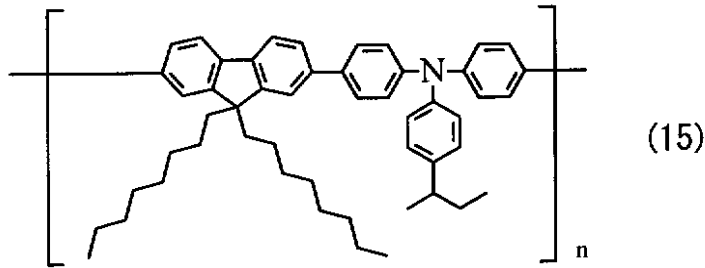
【 0 2 0 0 】

そののち、N₂雰囲気下（露点 - 6 0、酸素濃度 1 0 p p m）において、正孔注入層 1 6 A R、1 6 A G の上に、正孔輸送層 1 6 B R、1 6 B G として、式（1 5）に示したポリマー（ポリビニルカルバゾール）をスピコート法により塗布した。厚みは、赤色有機 E L 素子 1 0 R 用の正孔輸送層 1 6 B R については 1 5 0 n m、緑色有機 E L 素子 1 0 G 用の正孔輸送層 1 6 B G については 2 0 n m とした。そののち、N₂雰囲気下（露点 - 6 0、酸素濃度 1 0 p p m）において、1 8 0、6 0 分、ホットプレート上で熱硬化させた（ステップ S 1 0 5）。

40

【 0 2 0 1 】

【化 4 5】



10

【 0 2 0 2 】

正孔輸送層 1 6 B R , 1 6 B G を形成したのち、赤色有機 E L 素子 1 0 R の正孔輸送層 1 0 B R の上に赤色発光層 1 6 C R としてベンゾチアジアゾールをブロックに持つフルオレノン系ポリアリーレン材料に、例えば式 (4 - 6) に示した低分子材料を重量比 2 : 1 の割合で混合した混合材料をキシレンに溶解させ、80 nm の厚みでスピンコート法により塗布した。また、緑色有機 E L 素子 1 0 G の正孔輸送層 1 6 B G の上に緑色発光層 1 6 C G としてアントラセンをブロックに持つフルオレノン系ポリアリーレン材料に、例えば式 (4 - 6) に示した低分子材料を重量比 2 : 1 の割合で混合した混合材料をキシレンに溶解させ、80 nm の厚みでスピンコート法により塗布した。続いて、N₂雰囲気下（露点 - 60 、酸素濃度 10 ppm）において、130 、10 分、ホットプレート上で熱硬化させた（ステップ S 1 0 6 ）。

20

【 0 2 0 3 】

赤色発光層 1 6 C R , 緑色発光層 1 6 C G を形成したのち、青色有機 E L 素子 1 0 B 用の正孔注入層 1 6 A B の上に正孔輸送層 1 6 B B として、例えば式 (4 - 3 8) に示した低分子材料を 50 nm の厚みでスピンコート法により塗布した。そののち、N₂雰囲気下（露点 - 60 、酸素濃度 10 ppm）において、100 、60 分、ホットプレート上で加熱した（ステップ S 1 0 7 ）。

【 0 2 0 4 】

正孔輸送層 1 6 B B を形成したのち、赤色発光層 1 6 C R まで形成した赤色有機 E L 素子 1 0 R 用の基板 1 1 と、緑色発光層 1 6 C G まで形成した緑色有機 E L 素子 1 0 G 用の基板 1 1 と、正孔輸送層 1 6 B B まで形成した青色有機 E L 素子 1 0 B 用の基板 1 1 とを真空蒸着機に移動させ、電子輸送層 1 6 D以降の層を形成した。

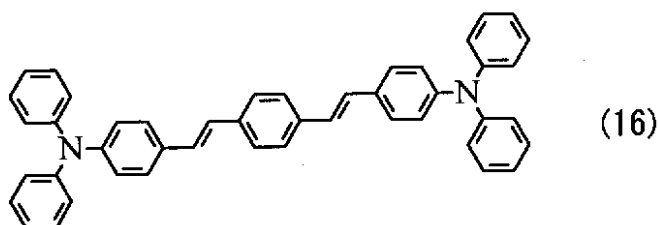
30

【 0 2 0 5 】

まず、青色発光層 1 6 C B として式 (1 2 - 2 0) に示した A D N (9 , 1 0 - ジ (2 - ナフチル) アントラセン) と、式 (1 6) に示した青色ドーパントとを重量比 9 5 : 5 の割合で共蒸着した（ステップ S 1 0 8 ）。

【 0 2 0 6 】

【化 4 6】



40

【 0 2 0 7 】

続いて、青色発光層 1 6 C B を形成したのち、電子輸送層 1 6 D として、例えば式 (7 - 1 5) に示した有機材料を真空蒸着法により、150 nm の厚みで蒸着させた（ステップ S 1 0 9 ）。

50

mの厚みで成膜し（ステップS110）、上部電極17としてMg-Agを10nmの厚みで形成した（ステップS111）。最後に、CVD法によりSiNよりなる保護層30を形成し、透明樹脂を用いて固体封止を行った。

【0208】

以上のようにして得られた赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bを2種作製したのち、個別層の膜厚（Dw）よりも共通層の膜厚（De）が厚い、即ち $Dw < De$ のサンプルを実施例とし、個別層の膜厚（Dw）よりも共通層の膜厚（De）が薄い、即ち $Dw > De$ のサンプルを比較例とした。更に、実施例および比較例の発光スペクトル、電流密度10mA/cm²での駆動時における発光効率（cd /

10

A）、色度座標（x，y）を測定した。また、パネル面内において観察された色度ずれについてUSC色度（u'，v'）を測定してその差 $\Delta u'v'$ を算出して、面内で観察される色度変化を確認した。USC色度はxy色度よりも色度図上での距離と人間の感覚が均等であり、発光色の変化の度合いを見る指標として適している。

【0209】

表1は比較例、表2は実施例における膜厚比および測定結果の一覧である。表3は比較例1-1，1-2および実施例1-1，1-2における全体の輝度差および色度の差の一覧である。図16は、標準サンプル、比較例および実施例における赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bそれぞれの色度の分布を表した特性図である。なお、標準サンプルとは各設定膜厚に対して適切に光学設計された膜厚を有

20

【0210】

【表 1】

	青色有機EL素子 (Dw:De=80:20)				緑色有機EL素子 (Dw:De=80:20)				赤色有機EL素子 (Dw:De=80:20)			
	効率 (cd/A)	vs. Ref	色度	色度変化 ($\Delta u'v'$)	効率 (cd/A)	vs. Ref	色度	色度変化 ($\Delta u'v'$)	効率 (cd/A)	vs. Ref	色度	色度変化 ($\Delta u'v'$)
標準 サンプル	2.4	—	0.13, 0.06	—	10.8	—	0.21, 0.72	—	7.5	—	0.69, 0.32	—
比較例 1-1	2.3	96%	0.12, 0.11	0.089	8.5	79%	0.28, 0.68	0.031	5.1	68%	0.70, 0.30	0.023
比較例 1-2	1.5	63%	0.14, 0.04	0.047	6.3	58%	0.14, 0.72	0.027	3.6	48%	0.67, 0.33	0.032

【 0 2 1 1 】

10

20

30

40

【表 2】

	青色有機EL素子(Dw:De=20:80)				緑色有機EL素子(Dw:De=30:70)				赤色有機EL素子(Dw:De=45:55)			
	効率 (cd/A)	vs. Ref	色度	色度変化 ($\Delta u'v'$)	効率 (cd/A)	vs. Ref	色度	色度変化 ($\Delta u'v'$)	効率 (cd/A)	vs. Ref	色度	色度変化 ($\Delta u'v'$)
標準 サンプル	2.3	—	0.13, 0.06	—	12.2	—	0.68, 0.32	—	10.3	—	0.68, 0.32	—
実施例 1-1	2.4	104%	0.13, 0.07	0.015	12.0	98%	0.69, 0.31	0.010	9.0	88%	0.69, 0.31	0.015
実施例 1-2	2.1	91%	0.14, 0.06	0.013	11.1	91%	0.68, 0.32	0.009	8.5	85%	0.68, 0.32	0.015

【表 3】

	標準差	
	比較例	実施例
輝度差(%)	-45%	-12%
色度($\Delta u'v'$)	0.08	0.02

10

【0213】

表1および表2からわかるように、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bそれぞれにおいて、個別層よりも共通層の膜厚を厚くしたことにより、標準サンプルに対する発光効率の差および色度のずれが小さいことがわかる。赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bにおける比較例(表1)では標準サンプルに対する発光スペクトルのずれが大きいのに対し、実施例(表2)では標準サンプルに対する発光効率のずれは非常に小さい。また、表3からわかるように、赤色有機EL素子10R、緑色有機EL素子10G、青色有機EL素子10Bにおける輝度差および色度の差が小さくなったことがわかる。特に現在流通している有機EL表示装置の輝度差が20%前後であることを考慮すると、複数の有機EL素子ごとの発光効率の差が十分に低減されているといえる。即ち、膜厚の制御が容易となるため有機EL素子ごとの膜厚のばらつきが低減され、素子間の発光効率の差および色度のずれを抑えられた。

20

【0214】

なお、以上のような効果は上記実施例に示した青色発光層16CBを共通層として蒸着法によって形成した場合に限らず、青色発光層16CBを個別層として塗付法によって形成した場合においても同様に得られた。また、実施例では塗付法としてスピンコート方式を用いて形成したが、塗付方式は限定しない。インクジェット方式、ノズルジェット方式、オフセット方式、フレキソ方式、グラビア方式または凸版方式等の各種印刷方式並びにスプレイコート等によって有機EL材料を噴霧し、高精細のマスク等で塗写を行う噴霧方式を用いて形成した有機EL表示装置でも本実施例の結果と同様の結果が得られた。

30

【0215】

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形が可能である。

【0216】

例えば、上記実施の形態および実施例において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。

【0217】

また、上記実施例1-1、1-2では青色正孔輸送層16BBとして低分子材料(モノマー)を用いたがこれに限らず、重合化されたオリゴマー材料や高分子材料を用いてもよい。なお、スピンコート方式やインクジェット方式等の塗付法において低分子材料を用いた場合には、一般的に塗布する溶液の粘度が小さくなってしまうため膜厚の調整範囲が限定されてしまうことがある。この問題は、分子量を増加させたオリゴマー材料やポリマー材料を用いることによって解決する。

40

【0218】

更に、上記実施の形態および実施例では赤色発光層16CR、26CRおよび緑色発光層16CG、26CGに低分子材料を添加して正孔輸送特性を向上させたが、赤色発光層16CRおよび緑色発光層16CGを構成する高分子材料として正孔輸送を担う構造部や

50

置換基を有する高分子材料を用いることによって同様の効果を得ることができる。

【0219】

また、上記実施の形態および実施例では、有機EL素子10R, 10G, 10Bの構成を具体的に挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。例えば青色有機EL素子10B, 20Bの正孔輸送層16BB, 26BBを省き、正孔注入層16AB, 26AB上に直接共通正孔輸送層26Dを設けてもよい。これにより製造工程数が削減されると共に、コストを抑えることも可能となる。また、それぞれ個別層26aとして形成した赤色発光層26CR, 緑色発光層26CG, 青色発光層26CBと共通層26bである電子輸送層26Dとの間にホールブロック特性を有する層を共通層として設けてもよい。これにより、電子輸送層26Dへの正孔の移動が抑制され、発光効率が向上すると共に、発光領域の移動による色度の変化も抑制される。

10

【0220】

また、上記実施の形態および実施例では、青色以外の有機EL素子として赤色および緑色の有機EL素子を備えた表示装置について説明したが、例えば本発明は青色有機EL素子と黄色有機EL素子からなる表示装置への適用も可能である。

【0221】

更にまた、上記実施の形態では、アクティブマトリクス型の表示装置の場合について説明したが、本発明はパッシブマトリクス型の表示装置への適用も可能である。更にまた、アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記実施の形態で説明したものに限らず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加してもよい。その場合、画素駆動回路の変更に応じて、上述した信号線駆動回路120や走査線駆動回路130のほかに、必要な駆動回路を追加してもよい。

20

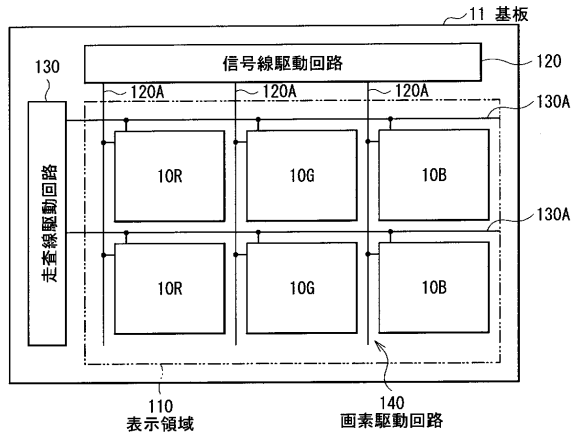
【符号の説明】

【0222】

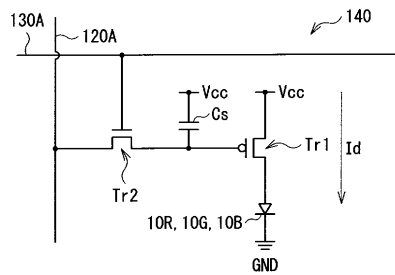
10R, 20R...赤色有機EL素子、10G, 20G...緑色有機EL素子、10B, 20B...青色有機EL素子、11...基板、14...下部電極、15...隔壁、16, 26...有機層、16AR, 16AG, 16AB, 26AR, 26AG, 26AB...正孔注入層、16BR, 16BG, 16BB, 26BR, 26BG...正孔輸送層、16CR, 26CR...赤色発光層、16CG, 26CG...緑色発光層、16CB, 26CB...青色発光層、16D, 26D...電子輸送層、16E, 26E...電子注入層、26F...共通正孔輸送層、17...上部電極、30...保護層、40...封止用基板

30

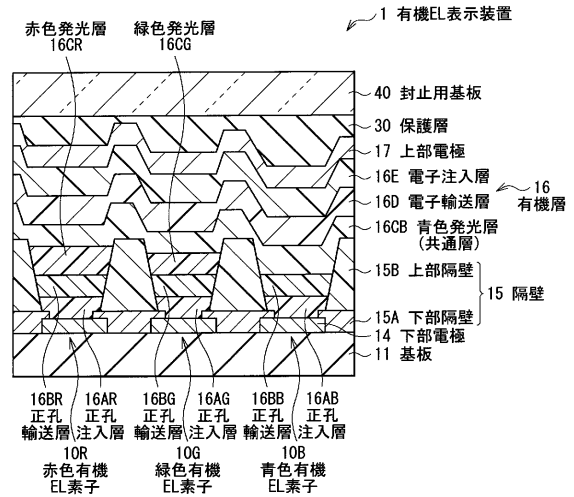
【図 1】



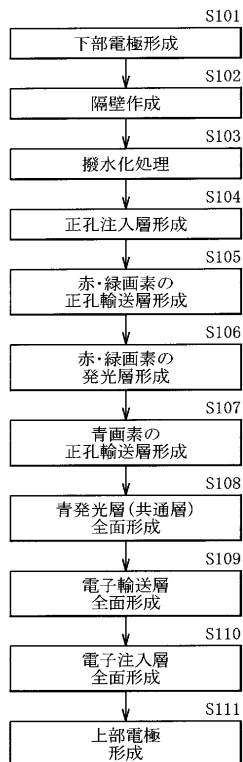
【図 2】



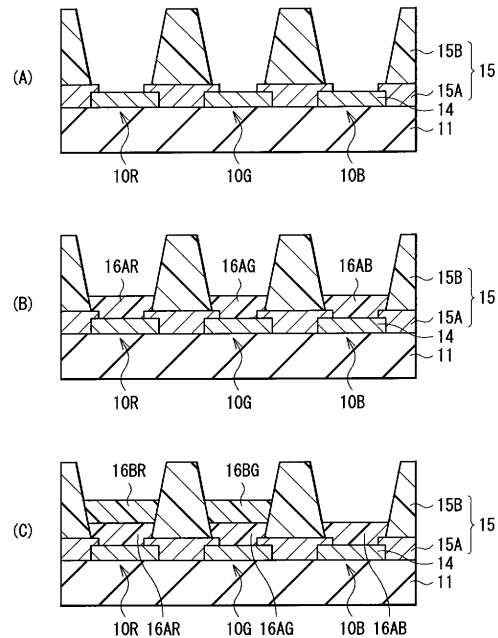
【図 3】



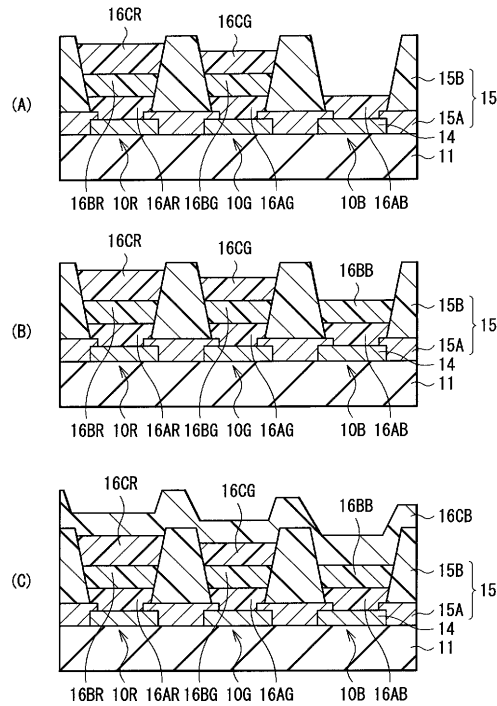
【図 4】



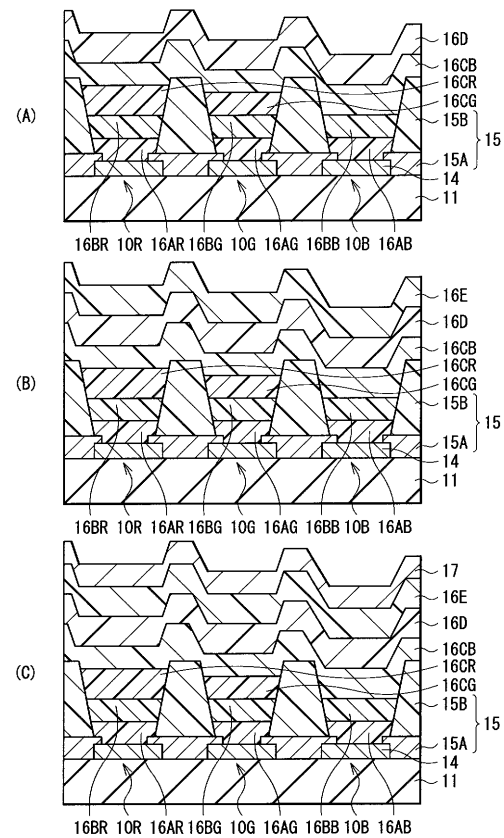
【図 5】



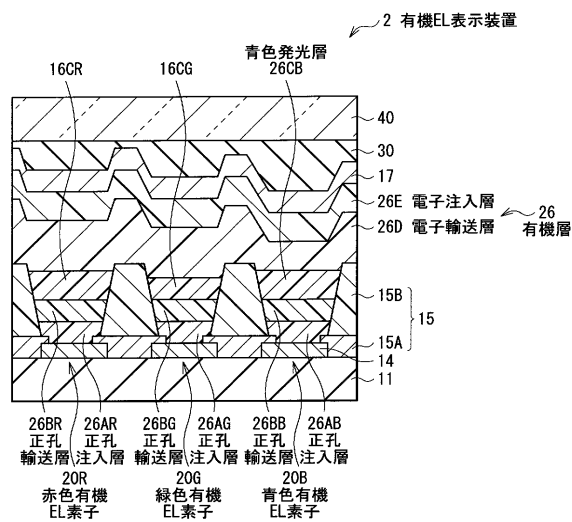
【図 6】



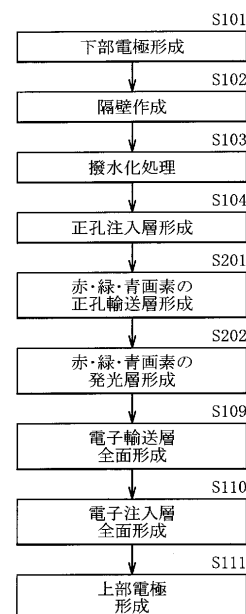
【図 7】



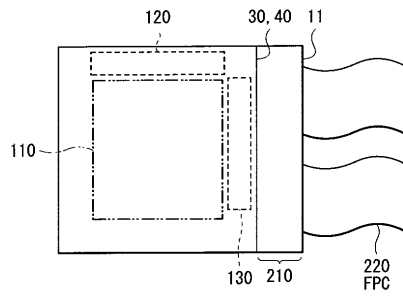
【図 8】



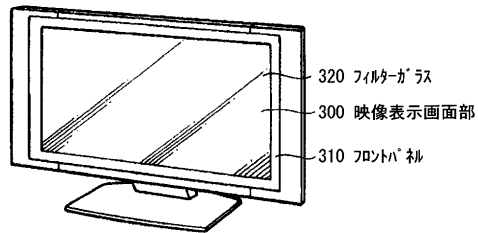
【図 9】



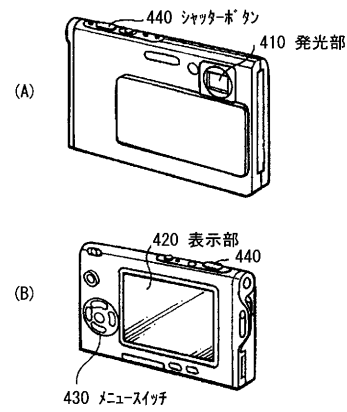
【図 10】



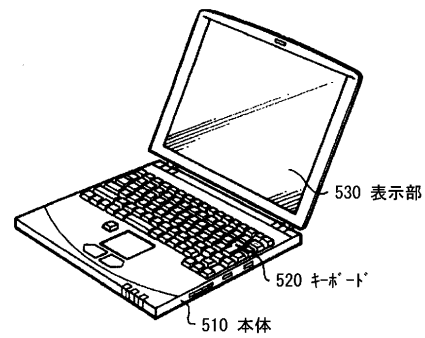
【図 11】



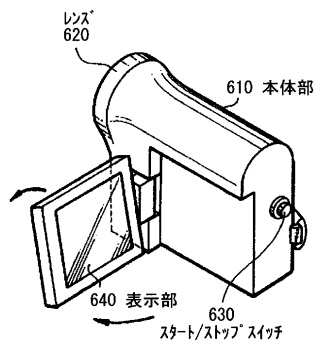
【図 12】



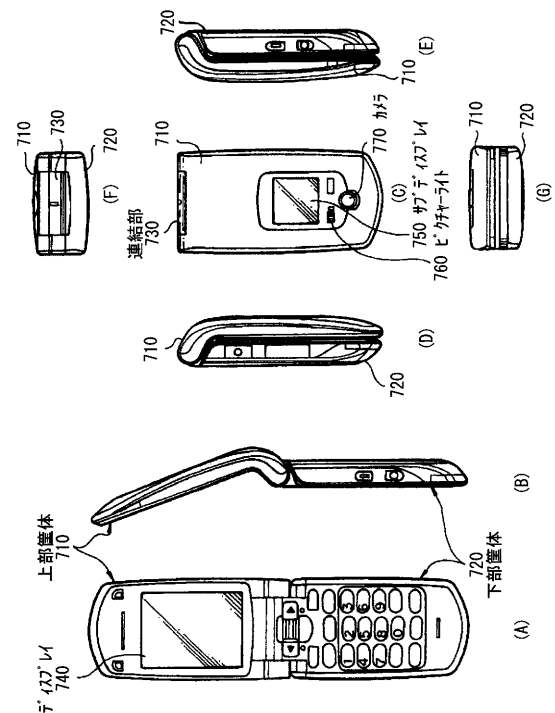
【図 13】



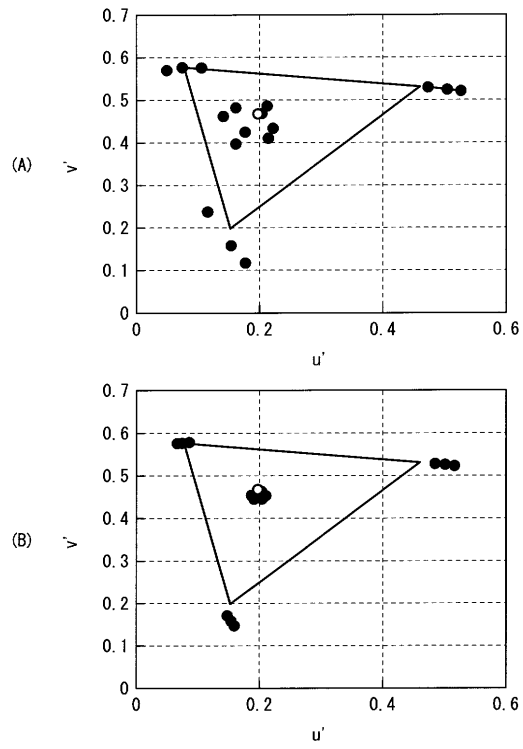
【図 14】



【図 15】



【図 16】



 フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I		
<i>C 0 7 D 235/18</i>	<i>(2006.01)</i>	H 0 5 B	33/10	
<i>C 0 7 D 401/04</i>	<i>(2006.01)</i>	G 0 9 F	9/30	3 6 5
<i>C 0 7 D 213/53</i>	<i>(2006.01)</i>	C 0 7 D	235/18	
<i>C 0 9 K 11/06</i>	<i>(2006.01)</i>	C 0 7 D	401/04	
		C 0 7 D	213/53	
		C 0 9 K	11/06	6 9 0

- (56)参考文献 特開平 1 0 - 1 5 3 9 6 7 (J P , A)
 特開 2 0 0 6 - 3 4 4 8 6 9 (J P , A)
 特開 2 0 1 0 - 0 2 7 8 8 5 (J P , A)
 特開 2 0 0 9 - 1 7 3 6 4 2 (J P , A)
 特開 2 0 0 0 - 2 0 8 2 5 4 (J P , A)
 特開 2 0 0 8 - 3 0 0 5 0 3 (J P , A)
 国際公開第 2 0 1 0 / 1 3 7 6 7 8 (WO , A 1)
 国際公開第 2 0 0 7 / 0 8 6 5 5 2 (WO , A 1)

- (58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
- | | |
|---------|-----------|
| H 0 1 L | 5 1 / 5 0 |
| H 0 1 L | 2 7 / 3 2 |
| H 0 5 B | 3 3 / 1 0 |
| H 0 5 B | 3 3 / 1 2 |
| G 0 9 F | 9 / 3 0 |

专利名称(译)	有机EL表示装置		
公开(公告)号	JP5819069B2	公开(公告)日	2015-11-18
申请号	JP2011009853	申请日	2011-01-20
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
当前申请(专利权)人(译)	株式会社JOLED		
[标]发明人	松海達也		
发明人	松海 達也		
IPC分类号	H05B33/12 H01L51/50 H05B33/10 G09F9/30 H01L27/32 C07D235/18 C07D401/04 C07D213/53 C09K11/06		
CPC分类号	H01L51/5056 H01L51/5012 H01L2251/558		
FI分类号	H05B33/12.C H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.B H05B33/22.D H05B33/10 G09F9/30.365 C07D235/18 C07D401/04 C07D213/53 C09K11/06.690 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC06 3K107/CC07 3K107/CC09 3K107/CC33 3K107/CC42 3K107/CC45 3K107/DD51 3K107/DD58 3K107/DD70 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/DD78 3K107/DD87 3K107/FF15 3K107/GG04 3K107/GG06 3K107/GG07 3K107/GG08 4C055/AA01 4C055/BA01 4C055/CA01 4C055/DA08 4C055/DA25 4C055/EA01 4C055/EA03 4C063/AA01 4C063/BB01 4C063/CC26 4C063/DD12 4C063/EE10 5C094/AA03 5C094/AA10 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/CA24 5C094/DA13 5C094/EA04 5C094/FA02 5C094/FB01 5C094/GB10 5C094/JA08 5C094/JA20		
其他公开文献	JP2012151033A5 JP2012151033A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种能够降低各有机EL元件的发光效率和色度偏差的有机EL显示装置及其制造方法。 解决方案：空穴注入层16AR，16AG和16AB形成在下电极14上。对于红色和绿色有机EL器件10 R和10 G，空穴传输层16 BR和16 BG，包含低分子材料的红色和绿色发光层16 CR和16 CG层叠在蓝色有机EL器件10 B的空穴注入层16 AB上，传输层16BB通过涂覆方法形成为单独的层。在红色和绿色发光层16CR和16CG的整个表面上形成蓝色发光层16CB，并且在蓝色发光层16CB的整个表面上形成用于蓝色的空穴传输层16BB和电子传输层16D，然后将电子注入层16E用作公共层。依法形成。这里，公共层形成得比单个层厚。最后，形成上电极17以获得有机EL显示装置1。 点域

(21) 出願番号	特願2011-9853 (P2011-9853)	(73) 特許権者	514188173
(22) 出願日	平成23年1月20日 (2011.1.20)		株式会社JOLED
(65) 公開番号	特開2012-151033 (P2012-151033A)		東京都千代田区神田錦町三丁目2-3番地
(43) 公開日	平成24年8月9日 (2012.8.9)	(74) 代理人	110001357
審査請求日	平成26年1月9日 (2014.1.9)		特許業務法人つばき国際特許事務所
		(72) 発明者	松海 達也
			東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内
		審査官	栗川 慎司